

การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่ม

Synthesis of Ag Nanoparticles on N, S Doped TiO₂ Film Coated on Glass Fiber Cleaning Drinking Water

> เบญจมาศ หนูพุ่ม Benjamas Noophum

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Engineering in Materials Engineering

Prince of Songkla University

2557

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวิทยานิพนธ์	การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดอกไซด์เงือในโตรเจน
	ร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัคน้ำดื่ม
ผู้เขียน	นางสาวเบญจมาศ หนูพุ่ม
สาขาวิชา	วิศวกรรมวัสคุ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	คณะกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ คร.เล็ก สีกง)	ประธานกรรมการ (คร.อานอบ คันฑะชา)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	
(รองศาสตราจารย์ กัลยาณี คุปตานนท์)	กรรมการ (รองศาสตราจารย์ กัลยาณี คุปตานนท์)
	กรรมการ (รองศาสตราจารย์ คร.เล็ก สีคง)
	กรรมการ (คร. วิษณุ ราชเพีชร)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงข	ลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

(รองศาสตราจารย์ คร.ธีระพล ศรีชนะ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้เป็นผลมาจาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาเอง และขอแสดงความขอบคุณ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง

> ลงชื่อ..... (รองศาสตราจารย์ คร.เล็ก สีคง) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ถงชื่อ.....

(นางสาวเบญจมาศ หนูพุ่ม) นักศึกษา

 Thesis Title
 Synthesis of Ag Nanoparticles on N, S doped TiO₂ Film Coated on Glass

 Fiber for Cleaning Drinking Water

 Author
 Ms. Benjamas Noophum

 Major Program
 Materials Engineering

 Academic Year
 2014

Abstract

The purpose of this research is to synthesize silver nanoparticles on N, S co-doped titanium dioxide films coated on glass fibers via sol-gel and dipping method, and to investigate the photocatalytic performance of as-synthesized films on degradation of methylene blue, bisphenol A (BPA) and 2,4-Dichlorophenol (2,4-DCP), and on anti-microbial properties against Escherichia coli (E.coli) contaminated in drinking water. N, S co-doped titanium dioxide films were prepared by using thiourea as the sources of nitrogen and sulphur. It is found that the photocatalytic activity of N, S co-doped TiO₂ films prepared from thiourea at 5 mol percent calcined at 300°C with a heating rate of 5°C/min for 2 hours is greatest. The films prepared at these optimum conditions have only anatase phase with 7 nm of crystallite size and band gap energy of 3.15 eV. The reduction of band gap energy is due to the interstitial nitrogen atom incorporated in Ti-O-N and O-Ti-N linkages and sulphur atom in TiO2 lattice through substituting Ti⁴⁺. It is seen that N and S in titanium dioxide affects on crystallinity of anatase, crystallite size and band energy gap of TiO₂ films. This results in an enhancement of photocatalytic reaction on methylene blue degradation of the 5NST film which it could degrade methylene blue about 95.18 and 94.28 percents under UV and fluorescence irradiations for 6 hours, respectively. The 5NST films on glass fibers were selected as substrates for preparing Ag nanoparticles coating on 5NST film via chemical method using silver nitrate solution with various concentrations and 0.7 molar of sucrose solution. The 5NST films coated on glass fibers were soaked in silver nitrate-sucrose mixed solution holding for 15 min, then dried in air and calcined at 400 C for 2 h with the heating rate of 5 C/min for 2 hours. It is found that the optimum dosage of silver nitrate utilized is 0.001 molar that at this condition, silver metal phase. The band gap energy of 0.01A5NST can be reduced to be about 1.62 eV. From photocatalytic reaction tests by means of methylene blue degradation under UV and fluorescence irradiations for 6 hours, degradation of BPA and 2,4-DCP under UV and fluorescence irradiations for 12 hours, and *E.coli* disinfection under UV, fluorescence and dark conditions for 60 minutes, it is found that 0.01A5NST films could degrade methylene blue, BPA and 2,4-DCP about 95-99 percents under the given conditions and could kill *E.coli* 100 percents under UV, fluorescence and dark for 60 minutes. It is seen from SEM images of the photocatalytic treated *E.coli* cells under UV, fluorescence and dark conditions for 60 minutes that their cell walls have severely damaged, shrunk and finally died resulting from the photocatalytic disinfection of 5NST film incorporated with an anti-microbial effect of Ag. From this result, the 0.01A5NST films were selected for applying in the designated water treatment reactor and it is found that they could degrade BPA and 2,4-DCP contaminants and could kill bacteria efficiently. สารบัญ

	หน้า
บทกัดย่อ	(5)
กิตติกรรมประกาศ	(9)
สารบัญ	(10)
รายการตาราง	(15)
รายการรูป	(19)
สัญลักษณ์คำย่อและตัวย่อ 	
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 ทฤษฎีและหลักการ	8
1.2.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์	8
1.2.2 ประ โยชน์ของไทเทเนียมไดออกไซด์	12
1.2.3 อนุภาคเงินหรืออนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโน (Silver Nanoparticles)	15
1.2.3.1 กลไกการยับยั้งแบคทีเรียของอนุภาคเงินระคับนาโน	16
1.2.3.2 การประยุกต์ใช้งานของซิลเวอร์นาโน	17
1.2.3.3 ซิลเวอร์คลอไรค์ระคับนาโน(Silver Chloride Nanoparticles)	18
1.2.3.4 การประยุกต์ใช้งานของซิลเวอร์คลอไรด์	19
1.2.4 กระบวนการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์	21
1.2.4.1 กระบวนการไฮโครไลซิส (Hydrolysis)	21
1.2.4.2 กระบวนการไฮโครเทอร์มอล (Hydrothermal)	23
1.2.4.3 กระบวนการโซโวเทอร์มอล (Sovolthermal)	24
1.2.4.4 กระบวนการรีฟลักซ์ (Reflux)	25
1.2.4.5 กระบวนการโซล-เจล (Sol-gel)	27
1.2.5 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซค์บนวัสคุฐานต่างๆ	29
และบนเส้นใยแก้ว (Glass fibers)	
1.2.5.1 กระบวนการ Chemical vapor deposition (CVD)	29
1.2.5.2 กระบวนการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง	30

(10)

	หน้า
1.2.5.3 การเกลือบด้วยไอระเหยด้วยความร้อน (Thermal evaporation method)	32
1.2.5.4 กระบวนการเคลือบด้วยของเหลว (Liquid phase deposition)	33
1.2.5.5 กระบวนการจุ่มเคลือบ (Dip coating method)	33
1.2.6 การปนเปื้อนของสารเกมีในน้ำดื่ม	37
1.2.7 การปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม	39
1.2.8 วิธีบำบัคแบกทีเรียในน้ำดื่มแบบพื้นฐาน และการบำบัคด้วยปฏิกิริยาโฟโตแค	41
ตะไลติก	
1.3 การตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	44
1.3.1 กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก	47
1.3.1.1 การเจือด้วยโลหะหรืออโลหะ	47
1.3.1.2 การเกิคเฟสผสมระหว่างเฟสอะนาเทสและเฟสรูไทล์	50
1.3.1.3 การลคช่องว่างของแถบพลังงาน	51
1.3.1.4 การลดขนาดอนุภาค	53
1.3.1.5 การเพิ่มพื้นที่ผิวหรือการเพิ่มความพรุน	54
1.3.2 การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้านการบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ	55
สารฟินอล และสารประกอบฟินอล และการประยุกต์ใช้กับ Reactor ต่างๆ	
1.3.3 กาประยุกต์ใช้ซิลเวอร์นาโนในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ำ	59
1.3.4 การประยุกต์ใช้งานไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับซิลเวอร์นาโน	60
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	64
1.5 ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	65
1.6 ขอบเขตการวิจัย	65
2 วิธีการวิจัย	66
2.1 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย	66
2.2 กระบวนการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์	67
2.2.1 กระบวนการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ (PT)	67
2.2.2 กระบวนการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน	68
ร่วมกับซัลเฟอร์ (NST)	

	หน้า
2.3 กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนบนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์	68
เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ (A5NST)	
2.4 กระบวนการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ และการตรึงอนุภาคซิลเวอร์นาโน	73
บนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์	
2.4.1 กระบวนการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไคออกไซด์	73
2.4.2 การตรึงอนุภาคซิลเวอร์นาโนบนฟิล์มบางไทเทเนียมไคออกไซค์เจือในโตรเจน	73
ร่วมกับซัลเฟอร์	
2.5 การทคสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสี่ของเมทิลีนบลู	74
2.5.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานเมทิลีนบลู	74
2.5.2 การทคสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะ ไลติกในการย่อยสลายเมทิลีนบลู	75
2.6 การทคสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายบิสฟีนอลเอ	76
และ ใคคลอ โรฟีนอล	
2.6.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานบิสฟีนอล	76
2.6.2 วิธีการทคสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะใลติกในการย่อยสลายบิสฟีนอล	77
2.6.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐานไคคลอโรฟีนอล	77
2.6.4 วิธีการทคสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายไคคลอโรฟีนอล	78
2.7 การทคสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i>	79
2.8 การตรวจสอบคุณลักษณะ	81
2.8.1 X-ray Diffractrometry (XRD)	81
2.8.2 Scanning Electron Microscopy (SEM)	81
2.8.3 Ultraviolet-Visible Spectrophotometry (UV-Vis DRS)	81
2.8.4 Fourier-Transformed Infrared Spectrophotometry (FT-IR)	82
2.8.5 Ultraviolet-Visible Spectrophotometry (UV-Vis)	82
2.8.6 X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)	82
3 ผลและการอภิปรายผล	83
3.1 อิทธิพลของการเจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์	83

	หน้า
3.1.1 การวิเคราะห์ชนิดของเฟสและขนาดผลึกด้วยเทกนิก XRD	83
3.1.2 การวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานฟิล์มบางไทเทเนียมไคออกไซค์ด้วยเทคนิค SEM	92
3.1.3 การทคสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีของ	95
เมทิลีนบลูด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์	
3.1.4 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FT-IR	102
3.1.5 การวิเคราะห์สเปคตรัมด้วยเทคนิค XPS	103
3.1.6 การวิเคราะห์แถบช่องว่างพลังงานด้วยเทคนิค UV-Vis DRS	107
3.2 อิทธิพลของอนุภาคซิลเวอร์นาโน	111
3.2.1 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM	111
3.2.1.1 อิทธิพลของอุณหภูมิเผา	111
3.2.1.2 อิทธิพลของการจุ่มแช่	113
3.2.1.3 อิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ในเตรท	115
3.2.1.3 การวิเคราะห์ความหนา	117
3.2.1.3 การวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุ	118
3.2.2 การวิเคราะห์เฟสด้วยเทคนิค XRD	121
3.2.3 การวิเคราะห์แถบช่องว่างพลังงานด้วยเทคนิค UV-Vis DRS	122
3.2.4 การทคสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะใลติกในการย่อยสลายสีของ	124
เมทิลีนบลูด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองก์ประกอบ	
3.3 อิทธิพลร่วมระหว่างฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์	126
และอนุภาคซิลเวอร์นาโน	
3.3.1 ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลาย BPA	126
3.3.2 ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลาย 2,4-DCP	130
3.3.3 ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i>	134
3.4 การประยุกต์ใช้งานด้วยเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ	139
3.4.1 ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i>	140
3.4.1.1 การศึกษาหาปริมาณเส้นใยแก้วที่เหมาะสม	141
3.4.1.2 การทคสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ด้วยเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ	144

	หน้า
3.4.2 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารละลาย BPA และ 2,4-DCP	146
4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	149
4.1 บทสรุป	149
4.2 ข้อเสนอแนะ	150
บรรณานุกรม	151
ภาคผนวก	165
ก. ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C _o ของเมทิลีนบลู ณ เวลาต่างๆของฟิล์มบาง	166
ไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิต่าง 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส	
ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
ข. ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C _o ของเมทิลีนบลู ณ เวลาต่างๆของฟิล์มบาง	170
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ	
400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
ค. เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA และ 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆของฟิล์ม	171
บางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบสูตร 0.01A5NST	
เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี	
และฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์	
ง. เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 $^{\circ}$ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตร	173
ต่างๆ ณ เวลาต่างๆ ภายในเวลา 60 นาที ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
จ. ผลงานที่ตีพิมพ์	174
ประวัติผู้เขียน	175

รายการตาราง

ตาราง	ตารางที่	
1.1	อัตราป่วยมะเริ่งในเพศชาย ปี พ.ศ. 2542	4
1.2	แสดงมาตรฐานน้ำคื่มบรรจุขวด	5
1.3	การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์แบคทีเรียในตัวอย่างน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด	6
1.4	เปรียบเทียบลักษณะของน้ำดื่มแต่ละชนิด	7
1.5	สมบัติทางกายภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์ในโครงสร้างผลึกแบบอะนาเทส	9
1.6	สมบัติทางกายภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์ในโครงสร้างผลึกแบบรูไทล์	10
1.7	สมบัติทางกายภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์ในโครงสร้างผลึกแบบบรู้คไคต์	10
1.8	เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดมลพิษด้วยวิธีต่าง ๆ	15
1.9	เปรียบเทียบวิธีพื้นฐานในการบำบัดเชื้อแบคทีเรียน้ำ	43
3.1	ขนาดผลึกของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ	87
3.2	สัคส่วนปริมาณเฟสของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ	88
3.3	ขนาดผลึกของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ	91
3.4	สัคส่วนปริมาณเฟสของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซค์สูตรต่างๆ	92
3.5	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 300, 400,	98
	500 และ 600 องศาเซลเซียส ที่เวลารับแสงยูวีนาน 6 ชั่วโมง	
3.6	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ โดยเผาที่อุณหภูมิ 300, 400,	101
	500 และ 600 องศาเซลเซียส ที่เวลารับแสงฟลูออเรสเซ็นต์ 6 ชั่วโมง	
3.7	ความถี่และชนิดการสั่นของพันธะด้วยเทกนิก FT-IR ของผง PT และ 5NST	103
	เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	
3.8	เปอร์เซ็นต์อะตอมที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิค XPS ของฟิล์ม 5NST	107
	เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	
3.9	แถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ	110
	เผาที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส	
3.10	แถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ 5NST ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน	123
	เป็นองค์ประกอบสูตรต่างๆ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	

รายการตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
3.11	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400	125
	องศาเซลเซียส ที่เวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
3.12	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ของฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST	127
	ที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่เวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
3.13	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ความเข้มข้นต่างๆ	130
	ที่เวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์	
3.14	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4- DCP ของฟิล์มสูตรต่างๆ	131
	ที่เวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
3.15	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4- DCP ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ความเข้มข้นต่างๆ	134
	ที่เวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์	
3.16	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	138
	ของฟิล์มสูตรต่างๆ ที่เวลา 60 นาที ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
3.17	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	143
	ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้วต่างๆ 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด	
	ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ของการรับแสงยูวีและฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตต์	
3.18	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	146
	ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ	
	ด้วยอัตรไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที	
3.19	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสารละลาย BPA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร	148
	ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ	
	ด้วยอัตรไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที	
3.20	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสารละลาย 2,4-DCP ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร	148
	ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ	
	ด้วยอัตรไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที	
ก.1	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	166
	เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	

รายการตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
ก.2	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	166
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
ก.3	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	167
	เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
ก.4	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C ู ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	167
	เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
ก.5	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	168
	เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
ก.6	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	168
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
ก.7	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	169
	เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
ก.8	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	169
	เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
ข.1	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิถีนบลูโดยฟิล์ม A5NST สูตรต่างๆ	170
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
ข.2	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิถีนบลูโดยฟิล์ม A5NST สูตรต่างๆ	170
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
ค.1	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆของฟิล์ม 0.01A5NST	171
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 110 วัตต์	

รายการตาราง (ต่อ)

ตาราง	ที่	หน้า
ค.2	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆของฟิล์ม 0.01A5NST	171
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์	
ค.3	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆ	172
	ของฟิล์ม 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงยูวี 110 วัตต์	
ค.4	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆ	172
	ของฟิล์ม 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์	
۹.1	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	173
	ของฟิล์มสูตรต่างๆ ณ เวลาต่างๆ ภายในเวลา 60 นาที ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
٩.2	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	173
	ของฟิล์มสูตรต่างๆ ณ เวลาต่างๆ ภายในเวลา 60 นาที ของการรับแสง	
	ฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	

รายการรูป

รูปที่		หน้า
1.1	โครงสร้างผลึกของเฟสไทเทเนียมไดออกไซด์ (a) อะนาเทส (b) รูไทล์ (c) บรู๊คไคต์	9
1.2	หลักการของปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติก	11
1.3	แสดงการกำจัคมลพิษ เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์	14
1.4	แสดงการทำความสะอาคตัวเองด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์	14
1.5	กลไกการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของซิลเวอร์นาโน	17
1.6	กลไกโฟโตแคตะไลติกของวัสคุผสม Ag/AgCl/BiOCl	20
1.7	กลไกโฟโตแคตะไลติกของ Ag/AgCl-MMT นาโนคอมโพสิท	20
1.8	กระบวนการกลั่นแบบใหลย้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรม	25
1.9	ชุดอุปกรณ์และกระบวนการกลั่นแบบย้อนกลับที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ	26
1.10	กระบวนการโซล-เจล และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ	27
1.11	การเคลือบฟิล์มค้วยเทคนิค AACVP ของ Chua และคณะ (2013)	30
1.12	ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง	31
1.13	กระบวนการเคลือบด้วยไอระเหยด้วยความร้อน	32
1.14	กระบวนการจุ่มเคลือบ	34
1.15	เครื่องทดสอบของ Lin และคณะ (2010)	37
1.16	กลไกการเคลื่อนที่ของประจุใน SnO ₂ /TiO ₂ composite ของ Hou และคณะ (2007)	49
1.17	กลไกการเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของ C-TiO ₂ ของ Lin และคณะ (2013)	50
1.18	Total DOS 112 ง (A) undoped Ti O_2 , (B) S-doped Ti O_2	50
	(C) partial DOS of S atoms in S-doped TiO2บอง Ohno และคณะ (2004)	
1.19	กลไกปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมไคออกไซค์เฟสอะนาเทส	52
	และไทเทเนียมไคออกไซค์เฟสรูไทล์ที่เจือด้วยในโตรเจนของ Nolan และคณะ (2011)	
1.20	กลไกปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยซัลเฟอร์	53
	ภายใต้การกระตุ้นด้วยแสงขาวของ Liu และคณะ (2009)	
1.21	ชุดทดสอบของ Gu และคณะ (2010)	58
1.22	ชุดทดสอบของ Xiu และคณะ (2005)	58

(19)

รูปที่		หน้า
1.23	ชุดทดสอบของ Sun และคณะ (2003)	59
1.24	กลไกการย่อยสลายภาย RhB ของ Sung-Suh และคณะ (2003)	62
	(a) ภายใต้แสงขาว และ (b) ภายใต้แสงยูวี	
1.25	กลไกการย่อยสลายฟื้นอล ของ Gomathi Devi และคณะ (2011)	62
1.26	กลไลการทำงานของเม็มเบรนและลักษณะเม็มเบรน ของ Liu และคณะ (2011)	62
	(a) แบบจำลองการทำงานของไส้กรองชนิดแผ่น และ (b) ภาพถ่ายไส้กรองชนิดแผ่น	
1.27	กลไกการเกิดปฏิกิริยาของ AgI/AgC1/TiO ₂ ภายใต้แสงขาวของ Cao และคณะ (2011)	63
1.28	กลไกการย่อยสลาย 4-CP ภายใต้แสงขาวของ Zhou และคณะ (2011)	64
2.1	การเตรียมผงและฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ (PT) ด้วยวิธี โซล-เจล	70
2.2	การเตรียมผงและฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ (NST)	71
	ด้วยวิธี โซล-เจล	
2.3	การเตรียมอนุภาคซิลเวอร์นาโนบนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน	72
	ร่วมกับซัลเฟอร์ (ANST) ด้วยวิธีทางเคมี	
2.4	โครงสร้างของเมทิลีนบลู	73
2.5	สเปกตรัมการดูดกลื่นแสงของเมทิลีนบลู	73
2.6	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายเมทิลีนบลูกับค่าการดูดกลืนแสง	74
	ที่ได้จากเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer	
2.7	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลาย BPA กับค่าการดูคกลืนแสง	76
	ที่ได้จากเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer	
2.8	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลาย 2,4-DCP กับค่าการดูคกลื่นแสง	78
	ที่ได้จากเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer	
2.9	ขั้นตอนการทคสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli	80
3.1	XRD patterns ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	84
3.2	XRD patterns ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	85
3.3	XRD patterns ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส	85

(20)

รูปที่		หน้า
3.4	XRD patterns ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส	86
3.5	XRD patterns ของฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซค์สูตรต่างๆ	89
	เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	
3.6	XRD patterns ของฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซค์สูตรต่างๆ	89
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	
3.7	XRD patterns ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ	90
	เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส	
3.8	XRD patterns ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ	90
	เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส	
3.9	ลักษณะของฟิล์มบาง PT และ 5NST ที่เคลือบบนเส้นใยแก้ว	94
	เผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส	
3.10	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C _o ของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ	96
	เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
3.11	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C _o ของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ	96
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
3.12	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ	97
	เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
3.13	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ	97
	เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
3.14	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโคยฟิล์มสูตรต่างๆ	99
	เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
3.15	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโคยฟิล์มสูตรต่างๆ	99
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	

รูปที่		หน้า
3.16	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	100
	เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
3.17	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ	100
	เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
3.18	FT-IR spectra ของผง PT และ 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	102
3.19	XPS spectra ของฟิลั่ม (a) PT และ (b) 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	104
3.20	XPS spectra ของฟิล์ม 5NST เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	105
	(a) Ti 2p (b) O 1s (c) N 1s (d) S 2p และ (e) C 1s	
3.21	ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซค์	108
	สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	
3.22	ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	109
	สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	
3.23	ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซค์	109
	สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส	
3.24	ลักษณะของอนุภาคซิลเวอร์นาโน 0.05A5NST บนฟิล์มบาง 5NST เคลือบบนเส้นใยแก้ว	113
	เตรียมโดยวิธีทางเคมี ใช้เวลาในการจุ่มแช่นาน 60 นาที	
	เผาที่อุณหภูมิ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียส	
3.25	ลักษณะของอนุภาคซิลเวอร์นาโน 0.05A5NST บนฟิล์มบาง 5NST เคลือบบนเส้นใยแก้ว	114
	เตรียมโดยวิธีทางเคมี ศึกษาเวลาในการจุ่มแช่ที่ 5, 15, 30 และ 60 นาที	
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	
3.26	ลักษณะของฟิล์มบาง 5NST และฟิล์มA5NST ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็น	117
	องค์ประกอบสูตรต่างๆ เตรียมโดยวิธีทางเคมี ใช้เวลาในการจุ่มแช่นาน 15 นาที	
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	

(22)

รูปที่		หน้า
3.27	ภาพตัดขวางของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบาง 5NST และ 0.01A5NST	118
	(a) ภาพตัดขวางของเส้นใยแก้ว 5NST, (b) ความหนาของชั้นเคลือบ 5NST,	
	(c) ภาพตัดขวางของเส้นใยแก้ว 0.01A5NST และ (d) ความหนาของชั้นเคลือบ	
	0.01A5NST	
3.28	EXD Spectra และ X-ray Mapping ของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบาง PT	119
	เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	
3.29	EXD Spectra และ X-ray Mapping ของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบาง 5NST	119
	เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส	
3.30	EXD Spectra และ X-ray Mapping ของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์ม 0.01A5NST	120
3.31	EDX spectra ของฟิล์ม 0.01A5NST (a) EDX point scanning (b) EDX spectrum point 1,	120
	(c) EDX spectrum point 2 une (d) EDX spectrum point 3	
3.32	XRD patterns ของฟิล์ม 5NST ที่มีอนุภาคเงินเป็นองค์ประกอบที่ความเข้มข้นต่างๆ	121
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	
3.33	ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และแถบช่องว่างพลังงานของผง 5NST	123
	ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนองค์ประกอบสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส	
3.34	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C _o ของเมทิลีนบลูโคยฟิล์ม A5NST สูตรต่างๆ	124
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์	
3.35	ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C _o ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์ม A5NST สูตรต่างๆ	125
	เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง	
	ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
3.36	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ที่ความเข้มข้นต่างๆของฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST	127
	ที่เวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
3.37	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST	129
	ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 110 วัตต์	

(23)

	หน้า
เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST	129
ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์	
เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST	131
ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์	
เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST	133
ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 110 วัตต์	
เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST	133
ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์	
ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	136
<i>ของฟิล์มสูตรต่างๆ</i> ภายใต้การรับแสงยูวี 50 วัตต์ นาน 60 นาที	
เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โค โลนีต่อมิลลิลิตร	136
ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงยูวี 50 วัตต์ นาน 60 นาที	
ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โค โลนีต่อมิลลิลิตร	137
ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ นาน 60 นาที	
เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	137
ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ นาน 60 นาที	
ภาพถ่ายแสคง โซนปลอคเชื้อของฟิล์มสูตรต่างๆ (a) เส้นใยแก้ว (control)	138
(b) PT (c) 5NST (d) 0.01A5NST และ (e) ภาพขยายของ 0.01A5NST	
ภาพถ่าย SEM ของเชื้อ <i>E.coli</i> . เมื่อถูกยับยั้งการเจริญเติบ โตด้วย (a) เชื้อควบคุมก่อนการ	139
ยับยั้ง (b) ยับยั้งด้วย PT (c) ยับยั้งด้วย 5NST และ (d) ยับยั้งด้วย 0.01A5NST	
ภายใต้การรับแสงยูวี 50 วัตต์ นาน 60 นาที	
เกรื่องกรองน้ำของนายพีรวัส คงสง	140
การทคสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้น10 ³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	141
ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้วที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด	
ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงยูวี 60 วัตต์	
	เปอร์เซ็นด์การข่อยสลาย BPA ความเข้มข้นด่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST ในเวลา 12 ชั่วไมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนด์ 110 วัตด์ เปอร์เซ็นด์การข่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นด่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST ในเวลา 12 ชั่วไมง ของการรับแสงผูวี และฟลูออเรสเซนด์ 50 วัตด์ เปอร์เซ็นด์การข่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นด่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST ในเวลา 12 ชั่วไมง ของการรับแสงผูวี 110 วัตด์ เปอร์เซ็นด์การข่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นด่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST ในเวลา 12 ชั่วไมง ของการรับแสงผูวี 110 วัตด์ เปอร์เซ็นด์การข่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST ในเวลา 12 ชั่วไมง ของการรับแสงผูวี 50 วัตด์ ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10</i> โกโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงผูวี 50 วัตด์ นาน 60 นาที ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10</i> โกโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงผูวี 50 วัตด์ นาน 60 นาที ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10</i> โกโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงผูวี 50 วัตด์ นาน 60 นาที ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10</i> โกโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงผูวิ 50 วัตด์ นาน 60 นาที ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10</i> โกโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มมสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงผูออเรสเซนต์ 50 วัตค์ นาน 60 นาที ภาพถ่ายแสดง <i>โซนปลอดเชื้อของฟิล์มสูตรต่างๆ</i> (a) เส้นใยแก้ว (control) (b) PT (c) SNST (d) 0.01A5NST และ (c) ภาพบยายของ 0.01A5NST ภาพถ่าย SEM ของเชื้อ <i>E.coli</i> . เมื่อถูกยับยั้งการเจริญเดิบไตด้วย (a) เชื้อกาบคุมก่อนการ ยับยั้ง (b) ยับยั่งด้วย PT (c) ยับยั่งด้วย SNST และ (d) ยับยั้งด้วย 0.01A5NST ภายใด้การรับแสงยูวี 50 วัดค์ นาน 60 นาที เครื่องกรองน้ำของนายพีรวัส กงสง การทดสอบประสิทซิภาพการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นบ้าใจโลโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้วที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 กรมต่อหลอด ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนที ภายได้การรับแสงยูวี 60 วัตด์

(24)

รูปที่		หน้า
3.50	ภาพถ่ายแสคงผลการฆ่าเชื้อ E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10 ³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	142
	ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้ว 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด	
	ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงยูวี 60 วัตต์	
3.51	ภาพถ่ายแสคงผลการฆ่าเชื้อ E.coli ความเข้มข้นเชื้อ 10 ³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	142
	ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้ว 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด	
	ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตต์	
3.52	ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้น10 ³ โค โลนีต่อมิลลิลิตร	143
	ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้ว 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด	
	ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงยูวีและฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตต์	
3.53	เครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ และใช้ในการทคสอบ	144
3.54	ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร	145
	ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ	
	ด้วยอัตราการไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที ภายใต้แสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และไม่มีแสง	
3.55	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ E.coli ความเข้มข้น105 โค โลนีต่อมิลลิลิตร	145
	ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำ ด้วยอัตราการไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที	
	ภายใต้แสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และไม่มีแสง	
3.56	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ	147
	ด้วยอัตราการไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที ภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์	
3.57	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ	147
	ด้วยอัตราการไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที ภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์	

(25)

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

น้ำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของเราโดยน้ำจะหมุนเวียนในร่างกาย และเข้า ออกในเซลล์ต่างๆในรูปของเลือด นำพาสารอาหาร โปรตีน ไขมัน น้ำตาล วิตามิน เกลือแร่ ฯลฯ ไป ยังอวัยวะที่เป็นจุดหมายปลายทาง โดยเลือดมีน้ำเป็นองค์ประกอบ 92 เปอร์เซ็นต์ มันสมองมีน้ำเป็น องค์ประกอบ 85 เปอร์เซ็นต์ คำสั่งจากสมองไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายก็อาศัยตัวกลางคือน้ำ ซึ่ง มนุษย์ 1 คนต้องการน้ำประมาณ 2.5 ลิตรต่อวัน เราจึงกวรให้กวามสำคัญในเรื่องกวามสะอาดและ คุณภาพของน้ำดื่มให้มาก โดยคุณภาพน้ำที่เหมาะกับการบริโภคจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากสี กลิ่น รส ความบุ่น สารพิษ เชื้อโรค และมีปริมาณเกลือแร่ที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ที่ดี เพราะถ้าเราดื่มน้ำที่ไม่สะอาดมีสิ่งปนเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นสารเกมีหรือเชื้อโรคเข้าไปก็จะเป็น

แหล่งน้ำที่เราสามารถนำมาอุปโภคบริโภคมีเพียงร้อยละ 10 ของน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ ในโลก และที่เราสามารถนำมาใช้ได้มาจาก 2 ส่วน คือ แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งกว่า จะมาถึงปากผู้บริโภค น้ำได้ไหลผ่านที่ต่างๆ พร้อมปนเปื้อนมากับเชื้อโรค โลหะหนัก และสารเคมี และเนื่องจากอัตราการเติบโตอุตสาหกรรม ปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวคล้อมที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเพิ่ม อย่างรวดเร็วของประชากรโลก ทำให้แนวโน้มปัญหาน้ำดื่มในอนาคตเป็นปัจจัยสำคัญของโรคเรื้อรัง แทบทุกชนิดและมีความรุนแรงยิ่งขึ้น

สารปนเปื้อนในน้ำนับว่าเป็นปัญหาหลักที่มีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริโภค และ ปัญหาดังกล่าวนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการทิ้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การทำ การเกษตร ที่ส่งผลให้สารเคมีในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณสูงขึ้น นอกจากนี้ปัญหาโลกร้อนก็ ส่งผลให้เชื้อโรคสามารถทนต่อสภาพแวคล้อมได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Escherichia coli (E.coli) ซึ่ง แบคทีเรียชนิดนี้เป็นสาเหตุการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในหลายประเทศ ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อจะมี อาการท้องเสียถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหรืออาการลำใส้ใหญ่อักเสบมีเลือคออก (Haemorrhagic Colitis, HC) คือปวดเกริ่งอย่างรุนแรงในช่องท้อง ถ่ายเป็นเลือดสด ไม่มีไข้หรือมีไข้ต่ำผู้ป่วยที่ถ่ายเป็นเลือด สดโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการ Haemolytic Uremic Syndrome (HUS) ตามมา ในผู้สูงอายุอาจเกิด Thrombotic Thrombocytopaenic Purpura (TTP) ร่วมด้วย ทำให้ เสียชีวิตได้ ผู้ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการของโรกแต่สามารถถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่นได้ (อรอนงค์ รัช ตราเชนชัย 2551) ซึ่งประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน

เนื่องจากน้ำดื่มที่ใช้บริโภคในชุมชน เช่น โรงเรียน การดูแลอาจจะน้อยกว่า เพราะ ขาดบุคกลากร หรืองบประมาณ จึงมีโอกาสสูงที่เด็กนักเรียนจะบริโภคน้ำที่ไม่มีคุณภาพ แล้วเกิด การสะสมของโรกต่าง ๆ ตามมา คุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะโรงเรียน ที่บริโภคน้ำฝน เนื่องจากไม่มีการถ้างภาชนะกักเก็บน้ำ หรือวิธีการรองน้ำฝนไม่ถูกวิธี ส่วนน้ำที่ ผ่านเครื่องกรองนั้นไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องมาจาก ไม่มีการถ้าง และบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำที่ดีพอ จาก การตรวจสอบคุณภาพน้ำของกรมอนามัย พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพบริโภคกรมอนามัย โดยพบว่าครัวเรือน โรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ ใช้น้ำประปาที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่กลับพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียเนื่องจาก ความไม่สะอาดของภาชนะเก็บน้ำ เครื่องกรองน้ำ และความไม่ถูกสุขลักษณะของวิธีการเก็บน้ำดื่ม ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ จากการเฝ้าระวังโรคติดต่อจาก อาหารและน้ำ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 15 มีนาคม 2551 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยรวม 271,677 ราย เสียชีวิต 37 ราย มากที่สุดคืออุจจาระร่วง ป่วย 246,477 ราย เสียชีวิต 35 ราย นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ เช่น โรคบิด ไทฟอยค์ อาหารเป็นพิษ ไวรัส ตับอักเสบเอ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า http://www.gooddrinks.net/2011-02-24-07-51-07.html)

นอกจากปัญหาสุขภาพแล้วสารปนเปื้อนในน้ำยังส่งผลไปถึงการเรียนของเด็กไทย อีกด้วย โดยสำรวจแหล่งน้ำประปาหมู่บ้านใน อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 40 แห่ง พบว่ามีเหล็ก ปนเปื้อนสูงเกินมาตรฐานมากถึง 49.87 เปอร์เซ็นต์ มีตะกั่วสูงเกินมาตรฐาน 12.81 เปอร์เซ็นต์ พบ สารอันตรายปนเปื้อนสูง จึงมีการสั่งให้สูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 ศูนย์ ตรวจวิเคราะห์ กุณภาพน้ำทั่วประเทศ โดยเน้นตรวจสอบน้ำดื่มในโรงเรียน ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม 1,099 ตัวอย่าง จากโรงเรียนทั่วประเทศ พบน้ำที่เด็กดื่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยแค่เพียง 37.47 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำดื่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยมากถึง 62.53 เปอร์เซ็นต์ น้ำดื่มของโรงเรียนที่ ดั้งอยู่ในเขต อบต. ไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย 75.1 เปอร์เซ็นต์ ในเขตเทศบาล ไม่ผ่านเกณฑ์ 48 เปอร์เซ็นต์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ผ่านเกณฑ์ 56.7 เปอร์เซ็นต์ สารพิษที่เป็นอันตราย ที่ปนเปื้อนในน้ำได้แก่ สารไนเตรท เหล็ก ตะกั่ว แกดเมียม แมงกานิส อลูมีเนียม ฟลูออไรด์ ความ กระด้าง และเชื้อจุลินทรีย์ (ที่มา: http://dermnam.blogspot.com/2009/10/blog-post_3559.html) นอกนั้นจากสารคังกล่าวแล้วนั้นยังมีสารอันตรายที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น ฟีนอล (ผู้เขียน ปณัตคา ยอค แสง หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 20 ธันวาคม 2550, http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7dbedc9a0ff4b0b5) และบิสฟินอลเอ ที่เป็นสารพิษ อันตรายที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม การเกิดพังผืดที่มดลูก (endometriosis) และยังทำให้ถึงวัย

แตกเนื้อสาวได้เร็วกว่าปกติด้วย (ที่มา:http://www.pharm.su.ac.th/cheminlife/cms/index.php/bis phenol-a.html) นอกจากนี้ปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตรก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่และ รุนแรงมากของสังคมไทยไม่ว่าจากการสัมผัสโดยตรง เช่น ทางผิวหนัง การสูดคม หรือทางอ้อม เช่น การปนเปื้อนในน้ำดื่ม น้ำใช้ หรืออาหาร เป็นด้น กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าสารเคมีม่าแมลง กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตนั้นอยู่ในอันดับที่ 3 และสารเคมีปราบวัชพืชในอันดับ 5 ของ สาเหตุการป่วยหรือบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพจาก 152 สาเหตุทั้งหมด (สถิติโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวคล้อมประจำปี 2551, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวง สาธารณสุข) โดยปัญหาด้านสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือผลกระทบที่เป็นพิษเรียบพลัน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการในทันทีหลังจากสัมผัสสารเคมี เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง หายใจดิดขัด ตาพร่า เป็นต้น และผลกระทบที่เป็นพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากพิษสะสมที่ ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาอื่นๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาด โรคผิวหนังต่างๆ การเป็น หมัน การพิการของทารกแรกเกิด หรือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นด้น นอกจากนี้ยังพบว่ามี ผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีจำนวนสูงกว่าถึง 4 เท่าตัว กล่าวคือสูงถึง 8,546 คนต่อปี และ จำนวนผู้ป่วยแท้จริงแล้วอาจสูงถึง 200,000 – 400,000 คนต่อปี (ที่มา:http://www.boe.moph.go.th/ boedb/surdata/disease.php?dcontent=situation&ds=47)

การแก้ปัญหาน้ำดื่มที่มีสารปนเปื้อนโดยการใส่สารเคมีเพิ่มเข้าไปก็เป็นอีก ทางเลือกหนึ่ง เช่น การใช้กลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม (Chlorination) เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย และ ราคาถูก ในปัจจุบัน พบว่า กลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำ กลายเป็นสารก่อมะเร็งชื่อว่า ใตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane: THMs) โดยสารอินทรีย์ที่พบมากที่สุดในแหล่งน้ำผิวดินคือสาร ฮิวมิก (Humic substance) ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 50 ของสารอินทรีย์การ์บอนทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำ (Edzwald และกณะ 1993) ส่วนใหญ่พบในรูปของกรดฮิวมิก (Humic acid, HA) จากข้อมูลที่มี การศึกษา โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำจากท่อน้ำประปาบริเวณรอบกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวากม พ.ศ. 2548 พบว่า มีก่าความเข้มข้นของสารไตรฮาโล มีเทนอยู่ในช่วง 40 -115 ไมโกรกรัมต่อลิตร (วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ และกณะ 2549) ซึ่งเมื่อเทียบ กับก่ามาตรฐานของ U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) พบว่า มีหลายช่วงเวลาที่ น้ำประปามีสาร THMs เจือปนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดไว้ที่ 80 ใมโครกรัมต่อถิตร และในอนาคตค่ามาตรฐานนี้จะลดลงเป็น 40 ใมโครกรัมต่อลิตร (USEPA 2006) แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคน้ำประปามีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับสารตกค้างเหล่านี้ในระดับที่ เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นก่อนที่จะนำน้ำดิบของระบบประปามาเติมคลอรีน ต้องมีการกำจัดกรดฮิวมิค ออกก่อนเพื่อลดการเกิดสารก่อมะเร็ง และลดปัญหาสีและกลิ่นของน้ำ

ปัญหาสารปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC, Volatile Organic Compound) จำนวน 9 ชนิด ด้วยวิธีนำค่าที่วัดได้ 24 ชั่วโมงมาเฉลี่ย ผลการตรวจ พบว่ามีสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน 6 ชนิด ปนเปื้อนในระดับที่สูง ไม่เกินมาตรฐาน คือ Vinyl Chloride, Dichloromethane, Chloroform, Trichloroethylene, 1,2-Dichloropropane และ Tetrachloroethylene ส่วนสารอินทรีย์ระเหยง่าย 3 ชนิด คือ 1,3-Butadiene, Benzene และ 1,2-Dichloroethane พบว่า มีการปนเปื้อนในระดับสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งสารเคมีดังกล่าวเป็นสารก่อ มะเร็ง ดังตารางที่ 1.1

ประเภทของมะเร็ง	ประเทศไทย	จังหวัด	อำเภอเมือง
		ระยอง	22601
ปอด	20.6	25.6	42.5
ตับ	33.4	14.9	22.3
หลอดอาหาร	4.1	10.3	13.9
กระเพาะปัสสาวะ	4.2	7.0	13.1
เม็คเลือดขาว	3.9	4.9	6.8

ตารางที่ 1.1 อัตราป่วยมะเร็งในเพศชาย ปี พ.ศ. 2542

(ที่มา: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รายงานเรื่อง Population – based Cancer Registry Cancer in Rayong 1999)

จากปัญหาดังยกตัวอย่างมาข้างต้นจึงทำให้อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวดเข้ามามี บทบาทสำคัญในการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มเพื่อการบริโภค โดยอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวดเป็น อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่เริ่มมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 และได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 6-7 ปี ที่ผ่าน มา เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของโรงแรม ภัตตาการ และร้านอาหาร ปัจจุบันธุรกิจน้ำดื่มบรรจุ ขวดในท้องตลาดมีมูลก่าประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งใน พ.ศ. 2535 มีผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดถึง 1,127 ราย มีน้ำดื่มบรรจุขวดจำหน่ายใน ท้องตลาดร่วม 200 ยี่ห้อ ซึ่งร้อยละ 20 ไม่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม (มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดแสดงดัง ตารางที่ 1.2) นอกจากนี้ยังมีแบกทีเรียก่อโรก ได้แก่ *P.aeruginosa, S.aureas* และ *C.perfringens* พบ ในน้ำประปา ร้อยละ 8.2 และร้อยละ 2 ตามลำดับ แต่กลับพบในน้ำดื่มบรรจุขวด สูงถึงร้อยละ 23.3 และร้อยละ 9 ตามลำดับ (ที่มา:http://www.mwa.co.th/art_bottle.html) ตารางที่ 1.3 แสดงเชื้อ แบคทีเรียที่พบในน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด ตารางที่ 1.4 เปรียบเทียบลักษณะของน้ำดื่มแต่ละ ชนิด จะเห็นว่าแหล่งน้ำธรรมชาติมีสารปนเปื้อนและเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นจึงมีการหาวิธีบำบัดน้ำ จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อนำมาใช้อุปโภคบริโภค ได้แก่ การใช้การ์บอนหรือถ่าน การเติมคลอรีน วิธีรีเวอร์สออสโมซิส การกลั่น และการกรอง เป็นต้น เพื่อผลิตเป็นน้ำดื่มหรือน้ำดื่มบรรจุขวด ถึงแม้จะมีมาตรฐานควบคุมปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำดื่มแล้วก็ตาม ก็ยังพบปัญหาการปนเปื้อนใน น้ำดื่มบรรจุขวดเช่นเดียวกัน

٢	v a "		ค่ามาตรฐาน * ร	
คุณลกษณะ	คชนคุณภาพนา	หนวย	เกินพอน์ เยมนึ่งนึ่ง	
ทาง	1. តិ (Colour)	ฮาเซนยูนิต(Hazen)	20	
กายภาพ	2. กลิ่น(Odour)	-	ไม่มีกลิ่น	
			(ไม่รวมกลิ่นคลอรีน)	
	3. ความขุ่น (Turbidity)	ซิลิกาสเกลยูนิต	5	
	4. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	6.5-8.5	
ทางเคมี	5. ปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids)	ນຄ./ລ.	500	
	6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	<u>มอ /a</u>	100	
	(คำนวณเป็นแคลเซียมการ์บอเนต)		100	
	7. สารหนู (As)	ນຄ./ລ.	0.05	
	8. แบเรียม (Ba)	ນຄ./ລ.	1.0	
	9. แกคเมียม (Cd)	ນຄ./ລ.	0.005	
	10. คลอไรค์ (Cl, คำนวณเป็นคลอรีน)	ນຄ./ລ.	250	
	11. โครเมียม (Cr)	ນຄ./ລ.	0.05	
	12. ทองแคง (Cu)	ນຄ./ລ.	1.0	
	13. เหล็ก (Fe)	ນຄ./ລ.	0.3	
	14. ตะกั่ว (Pb)	ນຄ./ລ.	0.05	
	15. แมงกานิส (Mn)	มก./ล.	0.05	
	16. ปรอท (Hg)	ນຄ./ລ.	0.002	

ตารางที่ 1.2 แสดงมาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด

	17. ในเตรต	ນຄ./ລ.	4.0
	(NO ₃ -N , คำนวณเป็นในโตรเจน)		
	18. ฟีนอล (Phenols)	ນຄ./ຄ.	0.001
	19. ซิลิเนียม (Se)	ນຄ./ຄ.	0.01
	20. เงิน (Ag)	ນຄ./ຄ.	0.05
	21.ซัลเฟต (SO ₄)	ນຄ./ຄ.	250
	22. สังกะสี (Zn)	ນຄ./ຄ.	5.0
	23. ฟลูออไรค์ (F, คำนวณเป็นฟลูออรีน)	ນຄ./ລ.	1.5
	24. อะลูมิเนียม	ນຄ./ຄ.	0.2
	25. เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate)	ນຄ./ຄ.	0.2
	26. ไซยาไนด์	ນຄ./ຄ.	0.1
ทางบัคเตรี	27. โคลิฟอร์ม (Coliform)	เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.	2.2
	28. อี.โคไล <i>(E.Coil)</i>	เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.	ตรวจไม่พบ
	29. จุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค (Discass-cousing bacteria)	เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.	ตรวจไม่พบ
	(Disease-causing vacienta)		

(ที่มา: http//:doenv.eng.cmu.ac.th/water/water1.doc)

ตารางที่ 1.3 การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์แบคทีเรียในตัวอย่างน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด

	น้ำประ	ะปา	น้ำดื่มบรรจุขวด	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(100 ตัวเ	อย่าง)	(155 ตัวอย่าง)	
2 1911 12 M. IBH 12 M	ตัวอย่างที่เกิน	ร้อยละ	ตัวอย่างที่เกิน	ร้อยละ
	มาตรฐาน		มาตรฐาน	
Heterotrophs (HPC>500 CFU/ml)	2	2	150	96.77
Total coliform	11	11	14	9.03
Fecal coliform	2	-	2	-
Fecal streptococci	-	-	-	-
Pseudomonas aeruginosa	8	8	35	22.58
Staphylococcus aureus	2	2	5	3.24
Clostridium perfringens	2	2	14	9.03

(ที่มา http://www.mwa.co.th/download/prd01/article/wqa/bottle.pdf)

เปรียบเทียบลักษณะของน้ำดื่มแต่ละชนิด							
	117	<b>เ</b> ล่งน้ำ	น้ำบริสุทธิ์				
	น้ำประปา	แหล่งน้ำธรรมชาติ	Solid Carbon	Reverse Osmosis	น้ำกลั่น		
คลอไรด์	นี	อาจมีถ้าเติมลงไป	ถูกกำจัด	ไม่ถูกกำจัดเว้น	ถูกกำจัด		
(Cl)				ใช้ C			
ฟลูออไรด์	มีถ้าเติม	ตามธรรมชาติ	ไม่ถูกกำจัด	ถูกกำจัด	ถูกกำจัด		
(F)							
แบคทีเรีย	ไม่น่าจะมี	มีได้ ตามธรรมชาติ	มี/ไม่ถูกกำจัด	ถูกกำจัด	ถูกกำจัด		
พาราไซด์	มีได้	มีได้	ถูกกำจัด	ถูกกำจัด	ถูกกำจัด		
สารเคมี	มีได้	มีได้	ถูกกำจัด	ถูกกำจัด	อาจมีปนเปื้อน		
เกลือแร่	น้อย	มีได้	ไม่ถูกกำจัด	ถูกกำจัด	ถูกกำจัด		
โลหะหนัก	มีได้	มีได้	กำจัดบางส่วน	ถูกกำจัด	ถูกกำจัด		
	สามารถดื่มได้	สามารถดื่มได้	สามารถดื่มได้	สามารถดื่มได้	สามารถดื่มได้		
	+ระบบต้องมี	+ แหล่งน้ำที่มี					
	ความสมบูรณ์	คุณภาพการบำบัด					

ตารางที่ 1.4 เปรียบเทียบลักษณะของน้ำดื่มแต่ละชนิด

(前ม1:http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=317:2010-08-09-09-58-56&catid=81:2010-08-06-03-43-56&Itemid=147)

น้ำประปาเป็นอีกหนึ่งแหล่งน้ำสำคัญที่มีบทบาทต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งใน น้ำประปาจะใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ซึ่งการใช้คลอรีน อาจเป็นพิษในระยะยาว อีกทั้งยังไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัส และฆ่าไข่พยาธิได้ การคื่มน้ำเติมคลอรีน มีโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสูงกว่าผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งปราศจากคลอรีน กลอรีนมีอันตราย โดยตัวของมันเองแล้วยังก่อเกิดสารพิษจากการที่คลอรีนทำปฏิกิริยากับดินและ ซากใบไม้เน่า ที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่นำมาทำน้ำประปา จึงเกิดเป็นสารพิษกลุ่มไตรฮาโล มีเทน อันเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogenic) และเป็นสาเหตุหนึ่งของหลอดเลือดหัวใจแขึง นอกจากนี้การเติมสารส้มในการผลิตน้ำประปาจะเร่งการเกิดโรคความจำเสื่อมได้อีกด้วย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการสังเคราะห์สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ ในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่มีอนุภาคเงินเป็นองค์ประกอบที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่ม โดย มุ่งหวังให้ฟิล์มที่สังเคราะห์ได้สามารถทำงานได้ดีทั้งในสภาวะมีแสงและไม่มีแสงโดยอาศัย กระบวนการโฟโตคะตะไลติกจากไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่ เหมาะสมเพื่อย่อยสลายสารปนเปื้อน เช่น สีของเมทิลีนบลู (Methylene Blue, MB) สารละลายบิส ฟินอลเอ (BisphenolA, BPA) และสารละลายไดคลอโรฟีนอล (2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP) และ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอี.โคไล *(Escherichia coli, E.coli)* ในน้ำ และกระบวนการแอนติไมโครเบียลของ อนุภาคเงินระดับนาโนบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ดังกล่าวในการย่อยสลายไบโอฟิล์ม และฆ่า เชื้ออี.โคไลในน้ำภายใต้สภาวะไม่มีแสง

#### 1.2 ทฤษฎีและหลักการ

#### 1.2.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์

ใทเทเนียมใดออกไซด์ หรือไทเทเนียมเป็นสารประกอบออกไซด์ของโลหะ ้ไทเทเนียม ซึ่งอยู่ในกลุ่มโลหะทรานซิสชัน เป็นสารประกอบกึ่งโลหะที่เกิดจากการทำปฏิกิริยา ระหว่างโลหะไทเทเนียมซึ่งเป็นโลหะทรานซิสชันกับอโลหะออกซิเจน มีสมบัติทางกายภาพเป็น ้ของแข็ง สีขาว มีมวลโมเลกุล 79.9 จุคหลอมเหลว 1,830 องศาเซลเซียส และจุคเคือค 2,500 องศา เซลเซียส ไทเทเนียมไคออกไซด์เป็นวัสดที่มีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ ซึ่งมีโครงสร้างผลึกที่แตกต่าง กัน 3 รูปแบบ คือ อะนาเทส รูไทล์ และบรู๊คไคต์ แสดงดังรูปที่ 1.1 โครงสร้างผลึกแบบอะนาเทส (Anatase) และรูไทล์ (Rutile) มีโครงสร้างผลึกแบบเตตระโกนอล (Tetragonal) ส่วนบรู้คไคต์ (Brookite) มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โธรอมบิค (Orthorhombic) แสดงคังตารางที่ 1.5-1.7 ทก โครงสร้างประกอบขึ้นจากหน่วยพื้นฐานรูปทรงแปคหน้า (TiO²) โดยอะตอมไทเทเนียมหนึ่ง ้อะตอมถูกล้อมรอบด้วยอะตอมออกซิเจนหกอะตอม แต่ละรูปแบบ โครงสร้างขึ้นอยู่กับการบิดเบี้ยว ของการจัดเรียงรูปทรงแปดหน้าบริเวณขอบ มุม และหน้าโดยโครงสร้างผลึกแบบอะนาเทสเกิดจาก การเรียงตัวต่อกัน โดยใช้ส่วนยอดของแต่ละออกตะฮิดรอล (Octahedral) ในขณะที่โครงสร้างผลึก แบบรูไทล์เกิดจากการเรียงตัวต่อกันโดยใช้ส่วนขอบของแต่ละออกตะฮีครอล และโครงสร้างผลึก แบบบรู้ค ใคต์เกิดจากการเรียงตัวต่อกัน โดยใช้ทั้งส่วนขอดและส่วนขอบของแต่ละออกตะฮีดรอล ้ถึงแม้ว่าโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์จะมีอย่หลายชนิดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ ้โครงสร้างผลึกที่พบเป็นส่วนใหญ่คือ อะนาเทส และรูไทล์ โดยปกติแล้วโครงสร้างผลึกอะนาเทส ้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโครงสร้างผลึกรูไทล์ ได้ที่อุณหภูมิมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ้ ปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากอะนาเทสเป็นรูไทล์อย่างแพร่หลาย

เนื่องจากโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ เป็นตัวแปรที่สำคัญมากตัวแปรหนึ่งที่จะ กำหนดประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก



ร**ูปที่ 1.1** โครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ (a) อะนาเทส (b) รูไทล์ และ (c) บรู๊คไคต์ (ที่มา: http://staff.aist.go.jp/nomura-k/english/itscgallary-e.htm)

Material name			Anatase				
Composition				Ti	0 ₂		
System			Tetragonal				
Temperature (°C)				25			
$a(\text{\AA}), b(\text{\AA}), c(\text{\AA})$			3.7842(13)	3.78	342(13)	9.5146(15)	
$\alpha(\text{deg}), \beta(\text{deg}), \gamma(\text{deg})$			90		90	90	
Unit cell volume (Å ³ )			136.3				
	$D_{\rm x} ({\rm g/cm}^3)$		3.89				
Space group		<i>I</i> 4 ₁ / <i>amd</i> (No.141)					
Atom	Site	G	x/a	y/b	z/c	$B(\text{\AA}^2)$	
Ti	4 <i>a</i>	1	0	0	0	0.390(63)	
0	8e	1	0	0	0.2081(2)	0.613(90)	

ตารางที่ 1.5 สมบัติทางกายภาพของไทเทเนียมไคออกไซด์ในโครงสร้างผลึกแบบอะนาเทส

(ที่มา: Horn และคณะ 1972)

Material name			Rutile				
Composition			TiO ₂				
System			Tetragonal				
Temperature (°C)			25				
$a(\text{\AA}), b(\text{\AA}), c(\text{\AA})$			4.593(2)	4.59	3(2)	2.959(2)	
$\alpha(\text{deg}), \beta(\text{deg}), \gamma(\text{deg})$			90	9	0	90	
Unit cell volume ( $\text{\AA}^3$ )			62.42				
$D_{\rm x} ({\rm g/cm}^3)$			4.25				
Space group			<i>P4</i> ₂ / <i>mnm</i> (No.136)				
Atom	Site	G	x/a	y/b	z/c	$B(\text{\AA}^2)$	
Ti	2a	1	0	0	0	0.42(6)	
0	4 <i>f</i>	1	0.3051(7)	0.3051(7)	0	0.6(6)	

ตารางที่ 1.6 สมบัติทางกายภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์ในโครงสร้างผลึกแบบรูไทล์

(ที่มา: Meagher และคณะ 1979)

# ตารางที่ 1.7 สมบัติทางกายภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์ในโครงสร้างผลึกแบบบรู๊คไคต์

Material name			Brookite				
Composition			TiO ₂				
System			Orthorhombic				
Temperature (°C)			25				
$a(\text{\AA}), b(\text{\AA}), c(\text{\AA})$			9.174(2)	5.449(2)		5.138(2)	
$lpha( ext{deg}),eta( ext{deg}),\gamma( ext{deg})$			90	9	0	90	
Unit cell volume (Å ³ )			257				
$D_{\rm x} ({\rm g/cm}^3)$			4.13				
Space group			<i>Pbca</i> (No.61)				
Atom	Site	G	x/a	y/b	z/c	$B(\text{\AA}^2)$	
Ti	8 <i>c</i>	1	0.1289(1)	0.0972(1)	0.8628(1)	0.37(3)	
01	8 <i>c</i>	1	0.0095(4)	0.1491(5)	0.1835(5)	0.46(6)	
02	8 <i>c</i>	1	0.2314(4)	0.1110(4)	0.5366(6)	0.53(7)	

(ที่มา: Meagher และคณะ 1979)

หลักการพื้นฐานของปฏิกิริยาโฟโตแคตะ ไลติก เริ่มจากการที่แสงอัลตราไวโอเลต หรือแสงยุวี (ความยาวคลื่น < 400 nm) ไปกระตุ้นอิเล็กตรอนที่แถบเวเลนซ์ (Valence-band) ของ ้อนุภาคไทเทเนียมไคออกไซค์ซึ่งเป็นสารประกอบกึ่งตัวนำ จึงสามารถทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของ น้ำที่ผิวและเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระที่มีพลังงานออกซิไดซ์สูงมาก เช่น ไฮดรอกซิล ใอออน (Hydroxyl ions, OH) และซุปเปอร์ออกไซค์ไอออน (Super oxide ions, O₂) ซึ่งอนุมูล ้อิสระเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์ต่างๆ โดยทำให้เกิดการแตกสลายตัวเป็นน้ำ และการ์บอนไดออกไซด์ในที่สุด (รูปที่ 1.2) ด้วยสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีการนำ ์ ไทเทเนียมไคออกไซค์ไปมาใช้เป็นสารโฟโตแกตะลิสต์ (Photocatalyst) อย่างแพร่หลาย เนื่องจาก ้ไทเทเนียมไคออกไซค์ไม่เป็นพิษ มีสมบัติทางเคมีที่เสถียร และมีประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโต แคตะ ไลติกสูง มีสมบัติเป็นตัวออกซิ ไดซ์อย่างรุนแรง จากปรากฏการณ์นี้จึงมีการนำไปใช้งาน ทางค้านต่างๆ เช่น การทำความสะอาคตัวเองของกระเบื้องหรือการป้องกันหมอกจับกระจกรถยนต์ ตอนอากาศเย็น (Kanai และคณะ 2004) และไทเทเนียมไดออกไซด์ยังมีสมบัติทางเคมีที่ดีหลาย ้อย่าง เช่น มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงจากสารจำพวกกรด ก๊าซคลอรีนหรือเกลือ ไม่เป็นพิษ ์ ต่อสิ่งแวคล้อม และราคาถูก ด้วยสมบัติเหล่านี้ จึงนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆอย่างมากมาย (Fuiishima และคณะ 2000) เช่น การเคลือบลงบนผิวของวัสคต่างๆ เช่น แก้ว เซรามิกส์ โลหะและ พอลิเมอร์ เพื่อช่วยปรับปรงสมบัติต่างๆให้ดียิ่งขึ้น (Balamurugan และคณะ 2005) รวมทั้งนำมาใช้ ้เพื่อลดมลพิษต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอากาศ นอกจากนี้ไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกนำมาใช้ ้อย่างแพร่หลายในวงอุตสาหกรรม เช่น อาหารและยา เครื่องสำอาง สีทาอาการ เป็นต้น



ร**ูปที่ 1.2** หลักการของปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติก (ที่มา: http://www.nanotec.or.th/th/doc/hUfiJ49photocatalyst.pdf)

การเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ้สามารถทำได้โดยการขัดขวางการรวมตัวของอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นไม่ให้กลับมารวมตัว (Recombination) กับหลุมอิเล็กตรอน (Hole, h⁺) ซึ่งอาจทำได้โดยการเติมสารเจือ เช่น การเจือด้วย ใอออนของโลหะหรืออโลหะเข้าไปในโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์ เช่น Ag, Pt, Au, Cr, Si, Sn, Ce, Nd, Co, W, S, N หรือ C เป็นต้น (Hong และคณะ 2006) ตัวอย่างเช่น การศึกษาสมบัติ ของสารเจือที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของ Kangle และคณะ (2008) ได้ทำ ศึกษาอิทธิพลของการเจือร่วมของบิทมัส (Bi) คาร์บอน (C) และในโตรเจน (N) ในไทเทเนียมไค ออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล เปรียบเทียบกันระหว่างไทเทเนียมทางการค้า (TiO, Dugussa P25) ไทเทียนไดออกไซด์ที่ไม่ได้เติมสารเงือ (Undoped TiO,) ไทเทเนียมไดออกไซด์เงือบิทมัส (Bi-TiO,) และไทเทเนียมใดออกไซด์เจือร่วมด้วยบิทมัส การ์บอน และในโตรเจน ((Bi,SCN)-TiO,)ในการย่อยสลายสี่ย้อม Rodamine-B (Rhb) จากการวิจัยพบว่า (Bi,SCN)-TiO, มีประสิทธิภาพ ในการย่อยสลายสีย้อม Rhb ได้สูงกว่า Bi-TiO, Undoped TiO, และ P25 ตามลำดับ และนอกจาก ้สารเจือสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกได้แล้วนั้น สารเจือยังสามารถ ปรับปรุงสมบัติอื่นๆให้ดียิ่งขึ้นได้เช่นกัน ดังเช่นงานวิจัยของ Hou และคณะ (2008) ได้ทำการ อิทธิพลของสารเจือในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการเจือในระบบเจือร่วมระหว่าง ในโตรเจนและซิลิกอนไดออกไซด์ (N-doped SiO,/TiO,) ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน (Ndoped TiO,) และ ไทเทเนียม ไดออก ไซด์เจือซิลิกอน ไดออก ไซด์ (SiO,-doped TiO,) ซึ่งจากงานวิจัย นี้พบว่า N-doped SiO,/TiO,มีประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกดีกว่า N-doped TiO, และ SiO,-doped TiO, และนอกจากสารเจือจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแกตะไลติกดีขึ้น แล้ว การเจือยังสามารถช่วยลดขนาคอนุภาค ลดปริมาณรูพรุน และขนาดของรูพรุนได้อีกด้วย

#### 1.2.2 ประโยชน์ของไทเทเนียมไดออกไซด์

ด้วยคุณสมบัติของ "นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์" ที่มีสมบัติของปฏิกิริยาโฟโต แกตะไลติกที่ดี สามารถนำมาใช้ในการฟอกอากาศ กำจัดเชื้อแบคทีเรียและการป้องกันคราบยึดเกาะ พื้นผิว อีกทั้งไม่เสื่อมสภาพหลังการใช้งาน ทำความสะอาดง่าย ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทำให้นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถูก นำไปใช้ในสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าสุขภาพ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนสินค้า เกี่ยวกับบ้านและสวน

#### 1) ความสามารถในการด้านแบคทีเรีย

ไทเทเนียม ไดออกไซด์ ไม่เพียงแต่ฆ่าแบกทีเรียได้เท่านั้น แต่ยังช่วยในการย่อย สถายซากแบกทีเรีย จึงไม่เกิดสารพิษจากซากของแบกทีเรียนั้นด้วย มีประสิทธิภาพสูงกว่าสารด้าน แบกทีเรียชนิดอื่นๆ ที่จะทำงานเมื่อมีเซลล์แบกทีเรียสัมผัสกับพื้นผิว และที่สำคัญไททาเนียมได ออกไซด์จะไม่เกิดการเสื่อมประสิทธิภาพ หลังจากที่ทำลายเชื้อแบกทีเรีย ทำให้กงประสิทธิภาพการ ใช้งานที่ยาวนาน ไทเทเนียมไดออกไซด์มีประสิทธิภาพด้านยับยั้งหรือต่อต้านการติดเชื้อมากกว่า กลอรีน 3 เท่า และมากกว่าโอโซน 1.5 เท่า

2) ความสามารถในการกำจัดกลิ่น

ด้วยคุณสมบัติของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยการทำลายพันธะระหว่างโมเลกุล ของสารให้แตกออกเป็นโมเลกุลเดี่ยว สามารถกำจัดโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่ระเหยอยู่ในอากาศ (Volatile Organic Compounds หรือ VOCs) อันเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นบุหรื่ กลิ่นยาสูบ สารประเภทฟอร์มัลดีไฮด์ ยูรีน กลิ่นอุจจาระ น้ำมันเชื้อเพลิง ควัน เกสรดอกไม้ และ สารประกอบไฮโดรการ์บอนอีกหลายชนิดในอากาศ ฯลฯ ซึ่งการใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ จะเป็น การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่มีประสิทธิภาพดี

3) ความสามารถในการฟอกอากาศ

ไทเทเนียมใดออกไซด์ที่ถูกเร่งด้วยปฏิกิริยาแสง สามารถกำจัดสารที่ก่อให้เกิด มถภาวะทางอากาศได้ เช่น สารประกอบในโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ใดออกไซด์ ควันบุหรื่ สารระเหยต่างๆ ที่ออกมาจากอาการ รวมถึงช่วยกำจัดสารประเภทที่ทำลายชั้นบรรยากาศ เช่น ก๊าซ กลอโรฟลูออโรการ์บอน (CFC) และก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อ ใด้รับการกระตุ้นด้วยแสง แม้ในบริเวณที่มีมถภาวะสูง ไททาเนียมใดออกไซด์ จึงช่วยลดสารก่อ มถภาวะเหล่านี้ได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.3

4) ความสามารถในการป้องกันการเกิดคราบ และการทำความสะอาคตัวเอง ด้วยคุณสมบัติของไทเทเนียมไดออกไซด์ ในการทำความสะอาคตัวเองเมื่อถูก กระตุ้นด้วยแสง เมื่อผนังด้านนอกของอาคารที่มักต้องเจอกับคราบเขม่าจากการเผาไหม้ของ เครื่องยนต์ที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำมัน ได้รับการปกป้องด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ ไททาเนียมได ออกไซด์จะทำลายสารประกอบไฮโดรการ์บอน รวมทั้งฝุ่นผงต่างๆ ที่เกาะติดอยู่กับผนัง จึงถูกชะ ล้างออกจากผนังอย่างง่ายดายได้เมื่อฝนตกลงมา ทำให้ผนังตึกดูสะอาดและใหม่อยู่เสมอ ดังแสดง ในรูปที่ 1.4

### 5) ความสามารถในการบำบัดน้ำ สามารถกำจัดสารอินทรีย์ที่ก่อมถภาวะให้กถายเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายได้ เช่น ทำให้กถายเป็นก๊าซการ์บอนไดออกไซด์ และน้ำ โดยไทเทเนียมไดออกไซด์จะนำใช้ในขั้นตอนที่ สองของการบำบัดน้ำเสีย โครงการต้นแบบในการบำบัดน้ำเสียแสดงให้เห็นว่า กระบวนการเร่ง ปฏิกิริยาด้วยแสงนั้นมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าแบคทีเรีย E.coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียในอุจจาระที่ ปนเปื้อนในน้ำได้เป็นอย่างดี (ที่มา: http://www.nanoyothai.com/1294190/ประโยชน์ของนาโน ไทเทเนียมไดออกไซด์) และนอกจากนี้จะเห็นว่าไทเทียมไดออกไซด์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ กำจัดมลพิษ และแบคทีเรียเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.8 ด้วยเหตุนี้ในงานวิจัย จึงเลือกไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นวัสดุที่ใช้ในการศึกษา



รูปที่ 1.3 แสดงการกำจัดมลพิษ เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ (ที่มา: http://www.nanoyothai.com/images/content/original-1381420852410.png)



รูปที่ 1.4 แสดงการทำความสะอาคตัวเองด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ (ที่มา: http://www.nanoyothai.com/images/content/original-1381420571008.png)

Pollution	Electrostatic	Ozone	UV	Ionizer	TiO ₂
					Photocatalyst
Mold	Good	Good	Good	Poor	Excellent
Bacteria	Good	Good	Good	Poor	Excellent
Dust Mites	Poor	Poor	Good	Poor	Excellent
Gases	Poor	Good	Good	Poor	Excellent
Odors	Good	Good	Good	Good	Excellent
Smoke	Good	Good	Poor	Excellent	Good
VOCs	Poor	Good	Poor	Poor	Excellent
Pet Denuders	Good	Good	Good	Good	Excellent

ตารางที่1.8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดมลพิษด้วยวิธีต่าง ๆ

(ที่มา: http://content.chemipan.net/home/index.php/634-บทความ/666-บทความสารเคมี/261-ใทเทเนียม-ไดออกไซด์-titanium-dioxide-tio2-คืออะไร-ตอนที่-4.html)

#### 1.2.3 อนุภาคเงินหรืออนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโน (Silver Nanoparticles)

เทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนามาจากความรู้ของคน ในแถบยุโรปยุคเก่านับร้อยปีที่แล้วโคยการนำเหรียญเงินแช่ลงในถังน้ำนม เพื่อชะลอการบูดเน่า และทำให้สามารถเก็บน้ำนมได้นานกว่าปกติ หรือแม้แต่ในประเทศอินเดียก็มีการเก็บอาหารที่เน่า เสียง่ายด้วยการบรรจุในภาชนะเงิน แต่ในปัจจุบันได้นำนาโนเทคโนโลยีมาร่วมพัฒนาโดยทำให้เงิน มีลักษณะเป็นอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร เพื่อให้สามารถแทรกลงไปในเซลล์แบคทีเรีย หรือ ในเนื้อผ้า หรือเกลือบบนผิววัสดุต่าง หรือนำมาต่อให้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ด้องการ โดยอาศัย กลไกของซิลเวอร์ไอออนที่สามารถเกิดกลไกได้เมื่อสัมผัสกับความชื้นในอากาศ ทำให้มีการ ปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออน (Ag⁻) ออกมาและเกิดกลไกการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์งนตาย ในที่สุด ข้อดีของซิลเวอร์นาโนหรืออนุภาคเงินระดับนาโนคือมีพื้นที่ผิวมาก ทำให้มีโอกาสในการ สัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์มากเช่นกัน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มสูงขึ้น และ ซิลเวอร์นาโนมีปฏิกิริยารุนแรงกับโปรตีนซึ่งโดยทั่วไปจุลินทรีย์ค่างๆจะมีองค์ประกอบของโปรตีน เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้นเมื่ออนุภาคซิลเวอร์นาโนสัมผัสกับจุลินทรีย์ อนุภาคดังกล่าวจะไป เกาะที่ผนังเซลล์และแทรกเข้าไปภายในเซลล์โดยจะไปเกาะกับหมู่ Thiol (-SH) ของเอนไซม์ ซึ่งจะ มีผลต่อระบบเมทาโบลิซึมของจุลินทรีย์ ทำให้เกิดกลไกการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ และ เกิดการทำลายระบบหายใจ ระบบขนย้ายอิเล็กรอนในกระบวนการเมทาโบลิซึมและระบบบจนอ้าย
ซับสเตรทในเยื้อหุ้มเซลล์ ยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดการยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ กลิ่น อาการคัน และการเกิดแผล (ที่มา: http://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-06-21/2013-10-29-04-40-02/1574-)

# 1.2.3.1 กลไกการยับยั้งแบคทีเรียของอนุภาคเงินระดับนาโน

ซิลเวอร์นาโนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากซิลเวอร์ ้นาโนจะเกิดกลไกการยับยั้งแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเมื่อซิลเวอร์นาโนสัมผัสกับความชื้น ในอากาศสามารถแตกตัวเป็นซิลเวอร์ไอออน และซิลเวอร์ไอออนนี้จะกระจายอยู่ตามผนังเซลล์ของ แบคทีเรียและสามารถแทรกตัวเข้าไปภายในผนังเซลล์ของแบคทีเรียทำให้เกิดการคอนเคนเซชั่น (Condensation) ของดีเอ็นเอ (DNA) ภายในเซลล์ ซิลเวอร์ไอออนจะจับกับโปรตีนที่ผนังเซลล์ของ แบคทีเรียที่หมู่ Thiol เนื่องจากซิลเวอร์ ไอออนเป็นค่างอ่อน (Soft base) จึงสามารถจับกับกรคอ่อน (Soft acid) เช่น กำมะถัน (S) และฟอสฟอรัส (P) ได้ดี และซิลเวอร์ไอออน ทำให้โปรตีนเสียสภาพ (Denature) ส่งผลให้การควบคุมการขนส่งสารเข้าและออกจากเซลล์ผิดปกติ ซิลเวอร์ไอออนจึง สามารถแทรกเข้าสู่ภายในเซลล์ได้ซึ่งทำให้ดีเอ็นเอภายในเซลล์ซึ่งประกอบด้วยฟอสฟอรัสจำนวน มากเกิดการรวมตัวและสูญเสียความสามารถในการเพิ่มจำนวน (Replication) แบคทีเรียจึงไม่ ้สามารถเพิ่มจำนวนได้ และซิลเวอร์ไอออนที่แทรกเข้าไปภายในเซลล์ยังสามารถจับกับโปรตีนที่ ้สำคัญอื่นๆอีก เช่น โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจระดับเซลล์ เมื่อโปรตีนเหล่านั้นไม่สามารถ ้ทำงานได้ตามปกติจะทำให้แบกทีเรียตาย นอกจากนี้การขนส่งสารเข้าออกเซลล์ที่ผิดปกตินี้จะทำให้ เซลล์แตก ทำให้แบกทีเรียตายในที่สุดคังรูปที่ 1.5 แสดงกลไกการฆ่าเชื้อแบกทีเรียของอนุภาคซิล เวอร์นาโน โดยซิลเวอร์นาโนจะไปทำลายผนังเซลล์ทำให้เซลล์แตกและแบกทีเรียตายในที่สุด กล ใกการทำงานของซิลเวอร์ ไอออนข้างต้นมีประสิทธิภาพสูงกับแบคทีเรียแกรมลบมากกว่า แบคทีเรียแกรมบวก เนื่องจากแบคทีเรียแกรมลบมีชั้น Peptidoglycan ที่บางกว่าแบคทีเรียแกรมบวก นั้นเอง

มีหลายงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงซิลเวอร์นาโนในด้านประสิทธิภาพในการฆ่า เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆและความปลอดภัยในการใช้งาน ดังเช่นงานวิจัยของ Becker (1985) ได้กล่าวถึง การฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยอนุภาคนาโนของเงิน ซึ่ง นอกจากแบคทีเรียแล้วจุลชีพอื่นๆ เช่น ราและ ยีสต์ อนุภาคระดับนาโนของเงินก็สามารถใช้ได้ผลเช่นกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Kim และ Kim (2006) ได้กล่าวว่า ราเป็นลำดับของเซลล์เดี่ยวที่มีท่อเล็กๆ เชื่อมต่อระหว่างผนังเซลล์แต่ละเซลล์ โดยอาจมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือร่างแหซึ่งใช้สำหรับการสืบพันธุ์ รายังแสดงลักษณะเฉพาะ เหมือนกับแบคทีเรียเซลล์เดี่ยวอื่นๆ โดยเฉพาะการหายใจระดับเซลล์ด้วยปอดเชิงเคมี (Chemical lung) หรือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ควบคุมเมตาบอลิซึมของออกซิเจนของเซลล์เชื้อรา จึงสามารถถูก ยับยั้งการเจริญเติบโตได้ด้วยสารแขวนลอยระดับนาโนของอนุภาคเงิน และจากงานวิจัยของ Alt และคณะ (2004) ได้อธิบายถึงความปลอดภัยของซิลเวอร์นาโนที่มีต่อเซลล์สัตว์และเซลล์มนุษย์ โดยให้กำอธิบายไว้ว่า เซลล์ของสัตว์หรือมนุษย์เป็นเซลล์ยูการิโอต์ (Eukaryotic cell) ซึ่งมีขนาด ใหญ่ มีโกรงสร้าง ที่ซับซ้อน มีหน่วยย่อยในการทำงานมากกว่าเซลล์ของแบคทีเรียซึ่งเป็นเซลล์โปร การิโอต์ (Prokaryotic cell) ดังนั้นจึงต้องใช้ซิลเวอร์ไอออนปริมาณมากกว่าที่ใช้กับเซลล์แบคทีเรีย เพื่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ยูการิโอต์กวามต่างนี้จึงทำให้เซลล์แบคทีเรียโดยที่เซลล์ยูการิโอด์ ไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนเรื่องความปลอดภัยก็ได้มีการทดสอบแล้วว่าไม่มีโทษต่อร่างกาย เนื่องจากเงินเป็นธาตุเลื่อยที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วคล้ายกับทองกำ ซึ่งในต่างประเทศมีการนำแผ่น ทองกำมาใส่ในเหล้าหรือสาเก เพื่อช่วยให้เร่งปฏิกิริยาในการบ่มและมีรสชาติดียิ่งขึ้น และมีการใช้ โลหะเงิน ในปริมาณที่น้อยมากก็สามารถแสดงสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้ผลดี จึงไม่มีผลข้างเกียงใดๆ กับ ร่างกาย (ที่มา: http://matchmaxx.com/onon/silver_nano.pdf) ซิลเวอร์นาโนจะทำปฏิกิริยากับสาร โปรดีนที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของจูลทรีย์ แบคทีเรีย แลไวรัสเท่านั้น โดยไม่ทำอันตราย กับเซลล์ของสัตว์ หรือ มนุษย์แต่อย่างใด (ที่มา: http://www.thaibrush.com/product th.php?pid=5)



รูปที่ 1.5 กลไกการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของซิลเวอร์นาโน

(พี่มา: http://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-06-21/2013-10-29-04-40-02/1574-)

## 1.2.3.2 การประยุกต์ใช้งานของซิลเวอร์นาโน

รศ.คร.สนอง เอกสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวัสคุ ศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่าในความเป็นจริงแล้วมีการใช้ซิลเวอร์ในชีวิตประจำวันกันมา นานแล้ว เช่น ในสมัยก่อนใช้ซิลเวอร์เป็นน้ำยาย้อมผมให้เป็นสีดำ หรือจะใช้เป็นน้ำยาล้างฟิล์มงาว ดำ (ซิลเวอร์ไนเตรท) ซึ่งใช้ในปริมาณมาก จนปัจจุบันเมื่อมีการค้นคว้าวิจัยในการวังเคราะห์อนุภาค ซิลเวอร์ให้มีขนาดเล็กเป็นอนุภาคซิลเวอร์นาโน ที่สามารถป้องกันและกำจัดแบคทีเรียได้ จึงมีการ ศึกษาวิจัยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนได้รับความนิยมกันมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่ง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมาขจากงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งผงซักฟอกซิลเวอร์นาโนเพื่อไม่ให้ เสื้อผ้าอับชิ้น รถพยาบาลปลอดเชื้อ หรือสเปรย์กำจัดกลิ่น (ที่มา: หนังสือพิมพ์เคลินิว วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2556 http://www.dailynews.co.th/Content/Article/113613/2'ซิลเวอร์นาโน'+สัญชาติ ไทย+ช่วยลดการนำเข้า...กำจัดเชื้อแบคทีเรีย) นอกจากนี้ซิลเวอร์นาโนยังมีการนำไปใช้งานอย่าง แพร่หลาย เช่น เสื้อนาโนป้องกันน้ำ รอยเปื้อนคราบสกปรก ป้องกันเชื้อโรค ป้องกันรังสียูวี ไร้รอย ยับและทำความสะอาดตัวเองได้ เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคโดยไม่ต้องใช้น้ำ ไม่เหนียว เหนอะหนะ ระบบฟอกอากาศของเครื่องปรับอากาศ หมึกนำไฟฟ้า ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า แม้กระทั่งอุปกรณ์ด้านไอที และเมื่อไม่นานมานี้ มีการ นำเทคโนโลยี Nano Shield Coating มาเกลือบวัสดุผิวหน้าของเมาส์และคีย์บอร์ดเพื่อป้องกันเชื้อ แบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆที่สะสมมาจากการใช้งานและยังขจัดกลิ่นตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย

## 1.2.3.3 ชิลเวอร์คลอไรด์ระดับนาโน (Silver Chloride Nanoparticles)

ซิลเวอร์คลอไรด์กันพบโดย วิลเลียม เฮนรี ฟอกซ์ แทลบอต (William Henry Fox Talbot) นักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทดลองค้นคว้าเกี่ยวกับสารเคมีไวแสงที่จะ นำมาฉาบลงบนกระคาษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1833 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1835 เขาได้ค้นพบว่า "เงินคลอ ไรด์" (Silver Chloride ) เป็นสารที่มีความไวต่อแสงสว่าง ซึ่งสามารถฉาบลงบนกระคาษได้ ทำให้ ได้กระดาษไวแสงที่จะนำไปอัดภาพ เขาได้ทดลองนำใบไม้ ขนนก มาวางทับกระคาษไวแสง พบว่า ส่วนที่วัตถุทับอยู่จะเป็น สีขาวแต่ส่วนที่ถูกแสงสว่างจะเป็นสีดำ เมื่อนำไปล้างในสารละลายเข้มข้น ของโซเดียมคลอไรด์ ได้ภาพที่เรียกว่า "ภาพPhotogenic Drawing" ที่มีลักษณะเป็นสีตรงข้ามกับ ด้นแบบคือ ขาวเป็นคำ และคำเป็นขาว หรือที่เรียกว่า "ภาพเนกาดีฟ" (ที่มา: http://th.wikipedia.org /wiki/วิลเลียม_ฟอกซ์_แทลบอต) ซิลเวอร์คลอไรด์ มีสูตรทางเกมีคือ AgCI มีลักษณะเป็นผลึก ของแข็งสีขาว มีควาสามารถในการละลายน้ำต่ำ เมื่อได้รับแสงหรือความร้อนซิลเวอร์คลอไรด์จะ เปลี่ยนเป็นโลหะเงิน (และคลอรีน) โดยจะสังเกตุได้จากสีของซิลเวอร์กลอไรด์จะเปลี่ยนจากสีขาว เป็นสีเทาหรือสีม่วง ซิลเวอร์คลอไรด์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะอยู่ในรูปของแร่ Chlorargyrite การเตรียมซิลเวอร์กลอไรด์นั้นสามารถทำใด้อย่างง่ายดายโดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO₃) และ โซเดียมคลอไรด์ (NaCI) ดังแสดงในสมการที่1.1

$$AgNO_{3(aq)} + NaCl_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)} + NaNO_{3(aq)}$$
(1.1)

#### 1.2.3.4 การประยุกต์ใช้งานซิลเวอร์คลอไรด์

ซิลเวอร์คลอไรค์มีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิงใน งานด้านไฟฟ้า นำมาใช้ประโยชน์ในงานเคลือบ นำมาใช้ในการกำจัดพิษจากสารปรอท และกำจัด สารปรอท ฟิล์มถ่ายภาพ เลนซ์โฟโตโครมิก ผ้าพันแผล และผลิตภัณฑ์รักษาแผล สารต้านจุลชีพ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย และการเก็บรักษาสภาพน้ำดื่มในถังให้มีระยะยาวขึ้น(ที่มา:http://en. wikipedia.org/wiki/Silver_chloride)

นอกจากการใช้งานดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ การนำอนุภาคซิลเวอร์คลอไรด์มาใช้ ประโยชน์ในด้านของสารเร่งปฏิกิริยาก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่นกัน เนื่องจากซิลเวอร์ คลอไรค์มีความไวต่อแสงสูงดังเช่นงานวิจัยของ Daupor และ Wongnawa (2014) ได้ศึกษาการ สังเคราะห์ สมบัติ และประสิทธิภาพของซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรค์ (Ag/AgCI) ที่มีลักษณะรูปร่าง คล้ายหอยเม่น โดยได้อธิบายถึงกลไกการดูดซับโฟตอนของซิลเวอร์เฮไลด์ในการกำเนิดอิเล็กตรอน และหลุมอิเล็กตรอนว่า เมื่อได้รับแสงอิเล็กตรอนจะรวมตัวกับซิลเวอร์ไอออนและฟอร์มตัวเป็น อะตอมของโลหะเงิน และกลุ่มของอะตอมเงินดังกล่าวนี้จะรวมตัวขึ้นภายในซิลเวอร์เฮไลด์อีกครั้ง เพื่อดูดซับอิเล็กตรอนซ้ำไปซ้ำมา และเมื่อซิลเวอร์คลอไรด์อยู่ภายแสงยูวีและแสงขาวสามารถช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของสมบัติโฟโตแคตะไลติกได้ โดยจากงานวิจัยดังกล่าวนี้ซิลเวอร์คลอไรด์ สามารถช่วยลดแถบช่องว่างพลังงานได้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อม Orange G ได้สูงกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ P25 ภายใต้แสงยูวีและแสงขาว

Chen และคณะ (2014) ได้ทำการสังเคราะห์Ag/AgCl ที่มีลักษณะรูปร่างเป็นท่อ ขนาดเล็ก และศึกษาประสิทธิภาพสมบัติโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีย้อม RhB และ MB ภายใต้แสงขาว ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่าง ซิลเวอร์ออกไซด์ (Ag₂O) สังสเตนออกไซด์ (WO₄) และโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) โดย Ag/AgCl ที่สังเคราะห์ได้สามารถย่อยสลายสีย้อม RhB และ MB ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตรได้ภายในเวลา 25 และ 40 นาที ตามลำดับ และได้สรุปว่า Ag/AgCl ที่มีลักษณะรูปร่างเป็นท่อขนาดเล็ก สามารถย่อยสลายสีย้อมออแกนิกได้ภายได้แสงขาว

Xiong และคณะ (2011) ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุผสม ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์/ บิทมัสออกซิคลอไรค์ (Ag/AgCl/BiOCl) ที่มีรูปร่างคล้ายคอกไม้ และศึกษาสมบัติโฟโตแคตะไลติก ในการย่อยสลายสีย้อม RhB ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้แสงขาว 500 วัตต์ พบว่า Ag/AgCl/BiOCl สามารถย่อยสลายสีย้อมได้ภายในเวลา 30 นาที โดยวัสดุผสม Ag/AgCl/BiOCl เมื่อได้รับแสงขาวกระตุ้นจะปลดปล่อยซุปเปอร์ออกไซค์ไอออน (O₂) และคลอไรค์ไอออน (Cl) ออกมาจากระบบเพื่อเข้าไปย่อยสลายสีย้อม RhB ดังรูปที่ 1.6 และงานวิจัยของ Sohrabnezhad และคณะ(2014) ได้ศึกษาการย่อยสลายสีย้อม MB ของซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์/ มอนต์มอริลโลไนท์ (Ag/AgCI/MMT) นาโนคอมโพสิท โดยทำการทดสอบในที่มืดนาน 20 นาที เพื่อศึกษาการดูดซับ และรอให้ถึงจุดอิ่มตัว จากนั้นนำมาทดสอบภายใต้แสงขาว 100 วัตต์ พบว่า Ag/AgCI/MMT สามารถย่อยสลายได้สูงสุด 98 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 100 นาที ซึ่งได้อธิบายอิทธิพล ของ Ag/AgCI/MMT ไว้ดังนี้ เมื่ออนุภาค Ag/AgCI ที่อยู่ในแร่ MMT ได้รับแสงขาวกระตุ้นจะเกิด หลุมอิเล็กตรอน (h⁺) และมีการปลดปล่อยซุปเปอร์ออกไซด์ไอออน (O₂) และคลอไรด์ไอออน (CI) ออกมาในระบบได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการรับแสง เนื่องจากAgCI และ Ag มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน ที่ต่ำทำให้สามารถลดการหน่วงอิเล็กตรอนระหว่างแถบวาเลนซ์แบนด์ และคอนดักชันแบนด์ลงได้ จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อม MB ได้ดีนั้นเอง ดังรูปที่ 1.7





ร**ูปที่1.7** กลไลโฟโตแคตะไลติกของ Ag/AgCl-MMT นาโนคอมโพสิท (ที่มา: Sohrabnezhad และคณะ 2014)

นอกจากการประยุกต์ใช้งานในด้านของสารเร่งปฏิกิริยา และการย่อยสลาย ้สารอินทรีย์ต่างๆที่เป็นพิษต่อสิ่งแวคล้อมแล้วนั้น อนุภาคซิลเวอร์คลอไรค์ระคับนาโนยังมีการใช้ ้งานอย่างแพร่หลายในการยับยั้ง หรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยดังเช่นงานวิจัยของ Dong และคณะ (2012) ใด้นำอนุภาคซิลเวอร์คลอไรค์ทรงลูกบาศก์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี Pulsed laser ablation มา ทคสอบประสิทธิภาพกาฆ่าเชื้แบคทีเรีย E.coli โดยใช้อนุภาคซิลเวอร์คลอไรด์ในปริมาณ 1 ใมโครกรัมต่อมิลลิลิตรต่อความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ CFU/ml ทำการเก็บตัวอย่างที่เวลา 0, 0.5, 1, 3, 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมงตามลำคับ โดยที่เวลา 3 ชั่วโมงสามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ 92 เปอร์เซ็นต์ โดย Dong ได้กล่าวว่าซิลเวอร์คลอไรค์มีประสิทธิภาพในการต่อต้านและยับยั้งเชื้อ E.coli และเมื่อนำซิล เวอร์คลอไรด์ไปเติมลงไปในสีที่ใช้สำหรับโพลิเมอร์ก็สามารถช่วยยับยั้งเชื้อ E.coli ได้เช่นกัน และ ใด้เสนอแนะว่ากวรนำอนุภาคซิลเวอร์คลอไรด์ทรงลูกบาศก์นี้ไปเคลือบ หรือพ่นสเปรย์ลงบน ทองแคง ซิลิกอน และวัสคุฐานที่เป็นพลาสติก เพื่อที่การใช้งานของอนุภาคนาโนจะไค้หลากหลาย ีมากขึ้น เช่นงานวิจัยของ Min และคณะ (2010) ทำการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์คลอไรด์ระดับนา ์ โนลงไปในรูพรุนของเม็คสี SBA-15 โพลิเมอร์คอมโพสิท โดยวิธีแลกเปลี่ยนประจุระหว่าง AgNO, ที่อยู่ภายในรูพรุนของ SBA-15 กับไอของกรดไฮโดรคลอริก (HCl) จากนั้นนำไปขึ้นรูปเป็นเม็ด ้ด้วยเกรื่องอัดขึ้นรูป (Injection molding) ที่อุณหภูมิ 190-210 องศาเซลเซียส ซึ่งอนภาคซิลเวอร์คลอ ใรด์ ที่สังเคราะห์ได้จากงานวิจัยนี้มีขนาดเท่ากับ 10 นาโนเมตรจากนั้นนำไปทดสอบสมบัติการ ยับยั้งแบกทีเรีย *E.coli* พบว่าสี SBA-15ที่ผสมร่วมกับซิลเวอร์กลอไรด์ (AgCl@SBA-15) สามารถ ยับยั้งเชื้อ E.coli ได้ 99 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสเถียรภาพของ ้อนุภาคซิลเวอร์คลอไรด์ระดับนาโนอีกด้วยว่าเป็นสารอินทรีย์ที่มีสเถียรภาพคงที่ เนื่องจากมีพื้นที่ ผิวจำนวนมาก และสามารถเกิดปฏิกิริยาโฟโตรีดักชั้นได้เร็ว

# 1.2.4 กระบวนการสังเคราะห์ไทเทเนียมใดออกไซด์ กระบวนการผลิตไทเทเนียมใดออกไซด์นั้นมีมากหลายหลายวิธี ดังนี้

### 1.2.4.1 กระบวนไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)

การไฮโครไลซีสเป็นกระบวนการที่อาศัยปฏิกิริยาระหว่างเกลือกับน้ำ ซึ่งเกลือ เป็นอิเล็กโทรไลด์แก่เมื่อละลายน้ำแล้วจะแตกตัวออกเป็นไอออนบวกและลบทั้งหมด คังนั้นสมบัติ ของสารละลายเกลือจึงขึ้นอยู่กับไอออนบวกและลบในสารละลายนั้น ไอออนบางตัวสามารถทำ ปฏิกิริยากับน้ำและให้ H⁺ หรือ OH⁻ได้ จึงเรียกว่า ปฏิกิริยาไฮโครไลซิส การไฮโครไลซิสของเกลือ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คังนี้ การ ไฮโคร ไลซีสที่เกิดจากกรดแก่และเบสแก่ เกลือประเภทนี้เมื่อละลายน้ำจะ
 ไม่เกิดปฏิกิริยา ไฮโคร ไลซีส เพราะ ไอออนบวกจากเบสแก่และ ไอออนลบจากกรดแก่ต่างก็ไม่ทำ
 ปฏิกิริยากับน้ำ จึงทำให้ค่า pH ของสารละลายไม่เปลี่ยนแปลง (เป็นกลาง) คือ มีปริมาณ [H₃O⁺]
 และ [OH] เท่ากัน ดังนั้น pH ของสารละลายจึงเท่ากับ 7

2.) การไฮโดรไลซีสที่เกิดจากกรดอ่อนกับเบสแก่ เกลือประเภทนี้เมื่อละลายน้ำจะ ได้ไอออนลบจากกรดอ่อนซึ่งมีสมบัติเป็นคู่เบสโดยเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสกับน้ำได้ OH ไอออน ดังนั้นสารละลายจึงมีสมบัติเป็นเบส (pH > 7) เช่น CH3COONa KCN และ NaCIO

 การไฮโดรไลซีสที่เกิดจากกรดแก่กับเบสอ่อน เกลือประเภทนี้เมื่อละลายน้ำจะ ได้ไอออนบวกจากเบสที่เป็นกู่กรด โดยเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสกับน้ำให้ H₃O⁺ ดังนั้นสารละลาย จึงแสดงสมบัติเป็นกรด (pH < 7) ส่วนไอออนลบจากกรดแก่ จะไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส เช่น NH₄Cl และ (NH₄)₂SO₄

4.) การไฮโครไลซีสที่เกิดจากกรดอ่อนและเบสอ่อน เกลือประเภทนี้เมื่อละลายน้ำ จะได้ไอออนบวกและลบ ไอออนบวกจะเกิดปฏิกิริยาไฮโครไลซีสได้  $H_3O^+$  ส่วนไอออนลบจะได้ OH⁻ ดังนั้นความเป็นกรด – เบสจึงขึ้นอยู่กับว่าไอออนบวกหรือลบใดเกิดปฏิกิริยาการไฮโครไลซีส ได้ดีกว่ากัน โดยพิจารณาจากก่าคงที่ของการแตกตัวของคู่เบส (Kb) หรือของคู่กรด (Ka) เช่น NH₄CN เนื่องจาก ก่า Kb > Ka แสดงว่า CN⁻ เกิดปฏิกิริยาไฮโครไลซีสได้ดีกว่า NH₄⁺จึงแสดง สมบัติเป็นเบสที่มีก่า pH > 7

5.) การไฮโครไลซีสไอออนลบของเกลือที่เกิดจากกรดพอลิโปรติก ไอออนลบของ เกลือที่เกิดจากกรดพอลิโปรติก เช่น CO₃²⁻, PO₄³⁻ จะเกิดปฏิกิริยาการไฮโครไลซีสได้หลายขั้น เนื่องจากสามารถรับ H⁺ จาก H₂O ได้มากกว่า 1 โปรตอน เช่น Na⁺ ไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโครไลซีส เพราะมาจาก เบสแก่ NaOH ส่วน CO₃²⁻ (aq) เกิดปฏิกิริยาการไฮโครไลซีสได้ 2 ขั้นตอน (ที่มา: http://reanooanirut.wordpress.com/เนื้อหาบทเรียน/ปฏิกิริยาของกรดและเบส/ปฏิกิริยาไฮโครลิ ซิส/)

ตัวอย่างงานวิจัยที่ทำการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการ ไฮโดรไลซีส เช่น งานวิจัยของ Shouxin และคณะ (2006) ทำการสังเคราะห์ผงไทเทเนียมได ออกไซด์เจือด้วยในโตรเจนระดับนาโนด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส เตรียมโดยใช้ ไทเทเนียมเต ตระคลอไรด์ (TiCl₄) แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH₄)₂SO₄) และกรด HCl ผสมโดยการปั่นกวนเป็น เวลานาน 30 นาที จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียสนาน 1ชั่วโมง และปรับ pH ให้เท่ากับ 8 ด้วย แอมโมเนียมไดออกไซด์ (NH₃•H₂O) จากนั้นนำสารละลายที่เตรียมนี้ไปเก็บที่ อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียสนาน 1ชั่วโมงอีกครั้ง และนำไปบ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 10 ชั่วโมง ล้าง ด้วยน้ำที่ปราสจากไอออน (Deionize water, DI) ทำให้แห้ง และบด จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 400-900 องสาเซลเซียสภายใต้บรรยากาสแอมโมเนียม/ไนโตรเจน(NH₃/N₂) นาน 5 ชั่วโมง โดยผง ใทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 500 องสาเซลเซียส มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยอยู่ในช่วง 200-300 นาโนเมตร มีขนาดผลึกอยู่ในช่วง 15-20 นาโนเมตร และมีประสิทธิภาพในการย่อย สลายฟีนอลที่ดีภายใต้แสงยูวีและแสงขาว นอกจากนี้ Yu และคณะ (2006) ได้ทำการสังเคราะห์ผง ใทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส เตรียมโดยใช้ ใทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส เตรียมโดยใช้ ใทเทเนียมซัลเฟต (Ti(SO₄)) ละลายในสารละลายแอมโมเนียม (NH₃•H₂O) ปั่นกวนเป็นเวลานาน 60 นาที หลังจากเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแล้วจะได้ตะกอนสีขาวนำตะกอนไปหมุนเหวี่ยง และล้าง ด้วยน้ำกลั่นและแอลกอฮอล์ 5 ครั้ง จากนั้นนำไปอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง ทำการบดและนำไปเผาที่อุณหภูมิ 400-800 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง พบว่าการ เตรียมผงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสได้ผงที่มีสมบัติโฟโตแคตะไลติกดี กว่า P25

#### 1.2.4.2 กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal)

กระบวนการไฮโครเทอร์มอลเป็นกระบวนที่อาศัยน้ำและความร้อนเป็นหลักใน การสังเคราะห์ผลึก หรือผลึกเคี่ยวโดยใช้อุณหภูมิและความคันสูงในกระบวนการสังเคราะห์ โดย กระบวนการไฮโครเทอร์มอลจะทำในหม้อความคันสูงหรือที่เรียกว่าออโต้เคลฟ (Autoclave) ้งะต้องมีผนังที่หนาและสามารถกันป้องกันการรั่วซึมได้ดี ทนต่ออุณหภูมิสูงและทนต่อความคันได้ เป็นเวลานาน และทนการกัดกร่อนได้ดี ซึ่ง Autoclave จะเป็น เหล็กกล้าไร้สนิม ทองแดง เงิน ทอง แพลทินัม ไทเทเนียมไดออกไซด์ แก้วกวอตซ์ หรือเทฟลอน โดยจะต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสม ้กับอุณหภูมิและวิธีการใช้งาน มีข้อได้เปรียบของกระบวนการนี้คือสามารถเตรียมผลึกได้ใน ้ขั้นตอนเดียว และได้ผลึกที่มีความสม่ำเสมอขององค์ประกอบและคุณภาพดี นอกจากนี้วัสดุที่มี ้ความคันหรืออุณหภูมิสูงใกล้งุคหลอมเหลวก็สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยกระบวนการนี้ ข้อด้อยก็คือ Autoclave ที่ใช้มีราคาแพง(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrothermal synthesis) ตัวอย่าง การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล เช่น การสังเคราะห์ผง ้ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิต่ำด้วยกระบวนการไฮโครเทอร์มอล โดย Ho และ คณะ (2006) ได้ใช้ไทเทเนียมไดซัลไฟด์ (TiS,) ละลายในกรด HCl ความเข้มข้น1โมลาร์ 200 มิลลิลิตร หรือปริมาตร 80 เปอร์เซ็นของ Autoclave บรรจุลงใน Teflon-lined stainless-steel autoclave จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสนาน 6 ชั่วโมง และทิ้งให้เย็นตัว ้ที่อุณหภูมิห้องก็จะได้สารแขวนลอยของไทเทเนียมไดออกไซด์ นำสารแขวนลอยที่ได้ไปหมุน ้เหวี่ยง และล้างด้วยน้ำ DI หลายๆครั้ง จากนั้นนำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสนาน

1 ชั่วโมง จะได้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซัลเฟอร์ โดย Ho ได้กล่าวว่าการสังเคราะห์ผง ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซัลเฟอร์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลนั้นเป็นกระบวนการที่สามารถ เสร็จในขั้นกระบวนการเดียว และผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้นั้นสมบัติโฟโตแคตะไล ดิกที่ดีภายใต้การกระตุ้นด้วยแสงขาว นอกจากนี้ Tian และคณะ (2009) ได้ทำการสังเคราะห์ผง ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยซัลเฟอร์ระดับนาโน เพื่อนำไปทดสอบสมบัติโฟโตแคตะไลดิกใน การย่อยสลายสีย้อม Methyl orange (MO) เครียมโดยใช้ TiCl4 และไทโอยูเรีย CS(NH2)2 ปั่นกวนให้ เข้าในน้ำกลั่น จากนั้นในสารละลายปริมาตร 100 มิลลิลิตร บรรจุใส่ใน Teflon-lined stainless-steel autoclave ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 180 องสาเซลเซียสนาน 20 ชั่วโมง และให้เย็นตัวลงที่ อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำสารแขวนลอยที่ได้จากกระบวนการมาหมุนเหวี่ยงและล้างด้วยน้ำกลั่นและ แอลกอฮอล์หลายๆครั้ง และนำไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสนาน 3 ชั่วโมงก็จะได้ผง ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยซัลเฟอร์ในระดับนาโน โดย Tian ได้กล่าวว่าผงไทเทเนียมได ออกไซด์เจือด้วยซัลเฟอร์ที่เตรียมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลมีขนาดอุภาค รูปร่าง เฟส และ สบบัติโฟโตแคตะไลดิกที่ดี

### 1.2.4.3 กระบวนการโซลโวเทอร์มอล (Solvothermal)

กระบวนการ โซล โวเทอร์มอลเป็นกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบเคมิที่คล้าย ้กับกระบวนการไฮโครเทอร์มอลที่สังเคราะห์ใน Autoclave แต่มีความแตกต่างกันคือกระบวนการนี้ ้ไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ โดยกระบวนนี้เป็นการนำเอาประโยชน์จากกระบวนการโซลเจล และ ้กระบวนการไฮโครเทอร์มอลมาใช้ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการนี้สามารถควบคุมขนาด รูปร่าง และ ้ผลึกของโลหะออกไซด์หรือโครงสร้างระดับนาโนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งลักษณะต่างๆนี้สามารถ ้ปรับเปลี่ยนได้โดยการปรับก่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ เช่น อณหภมิ เวลา ชนิดของตัวทำละลาย ้ชนิดของสารถดแรงตึงผิว และชนิดของสารตั้งต้น กระบวนการโซลโวเทอร์มอลถกนำมาให้อย่าง แพร่หลายในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ แกรฟีน คาร์บอน และวัสดอื่นๆ (ที่มา:http://en.wikipedia.org/wiki/Solvothermal synthesis) เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด์เป็น ้วัสดุที่มีประสิทธิภาพของสมบัติโฟโตแคตะใลติกที่สูง สามารถนำไปใช้ในการย่อยสลาย ้สารอินทรีย์ ชีวะ โมเลกุล และสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนา ์ โนมีพื้นที่ผิวสูงส่งผลให้มีการทำปฏิกิริยามีประสิทธิภาพที่สูงด้วย Wu และคณะ (2013) ได้นำ กระบวนการโซโวเทอร์มอลมาให้ในกระบวนการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโน เตรียมโดยใช้ไทเทเนียมเตตระบิวท็อกไซด์ (Titanium tetra-n-butoxide) หยดผสมลงในเอททานอล และปั่นกวนให้เข้ากันเป็นเวลานาน 30 นาที แล้วนำสารละลายปริมาตร 100 มิลลิลิตร บรรจุใน Teflon-lined stainless steel autoclave จากนั้นให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง นำสารแขวนลอยที่ได้ไปล้างด้วยน้ำกลั่นและเอททานอล 4 ครั้ง จากนั้นนำไปอบใน สุญญากาศที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง และนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 165, 265 และ 400 องศาเซลเซียสนาน 1 ชั่วโมง จากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโซลโวเทอร์มอลร่วมกับ กระบวนการเผาด้วยความร้อน พบว่าผงไทเทเนียมที่สังเคราะห์ได้มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 11.5 -21.6 นาโนเมตร และมีประสิทธิภาพที่ดีในการย่อยสลายแก๊ส NO และสีย้อม MO ที่ดีภายใต้ แสงขาว

#### 1.2.4.4 กระบวนการรีฟลักซ์ (Reflux)

กระบวนการรีฟลักซ์หรือการสกัดแบบใหลย้อนกลับ (Reflux extraction) คือ เทคนิคการกลั่นที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของไอน้ำของไอระเหยควบแน่นกันและกลับลงมาใน ระบบอีกครั้ง โดยกระบวนการนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังใช้ ในการศึกษาพลังงานและเวลาในการเกิดปฏิกิริยา กระบวนการนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมการกลั่นขนาดใหญ่ เช่น โรงกลั่นปีโตรเลียม, โรงงานปีโตรเคมี โรงงานเคมี และ โรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติ



รูปที่ 1.8 กระบวนการกลั่นแบบใหลย้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรม (ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Continuous_Binary_Fractional_Distillation.PNG)

การกลั่นแบบข้อนกลับที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 1.9 โดยจะบรรจุสารตั้งต้น และตัวทำละลายลงในชุดกลั่นโดยมีน้ำเป็นตัวช่วยหล่อเย็นระบบ จากนั้นให้ความร้อนเพื่อให้สาร กลายเป็นไอระเหยขึ้นไปในคอลัมน์ และเมื่อไอของสารไปสัมผัสกับผนังของคอลัมน์ที่ถูกทำให้ เย็นโดยระบบหล่อเย็นที่มีทางน้ำเข้า (water in) และออกทางน้ำออก (water out) ก็จะควบแน่น กลายเป็นของเหลวไหลกลับลงมาในระบบอีกครั้ง โดยการกลั่นแบบย้อนกลับนี้สามารถปรับ อุณหภูมิที่ใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของสารนั้นๆได้ หากต้องใช้อุณหภูมิสูงกวรเปลี่ยนจากการหล่อ เย็นด้วยน้ำมาเป็นน้ำมัน หรือใช้ทรายแทน



ร**ูปที่ 1.9** ชุดอุปกรณ์และกระบวนการกลั่นแบบย้อนกลับที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reflux_labled.svg)

ไทเทเนียม ไดออกไซด์ก็สามารถสังเคราะห์ขึ้นโดยใช้กระบวนการกลั่นแบบ ย้อนกลับได้ดังเช่นงานวิจัยของ Wu และ Wang (2013) ได้สังเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ การ์บอนและ ในโตรเจน ที่อุณหภูมิต่ำด้วยกระบวนการกลั่นย้อนกลับ โดยทำการผสม Titanium tetra-n-butoxide ในสารละลายกรดในตริก (HNO₃) ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำสารละลายไทเทเนียม ดังกล่าวผสมรวมกับไอโซโพรพานอล (Isopropanol) และนำมาหยดลงในสารละลาย HNO₃ ทำการ ปั้นกวนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง และปรับ pH เท่ากับ 5 จากนั้นนำโซลที่ได้มากลั่น แบบย้อนกลับที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสนาน 6 ชั่วโมง จะได้สารแควนลอยไทเทเนียมสีขาวที่มี ความเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จากนั้นทำการบด ล้างด้วยน้ำกลั่น หลายๆครั้ง และทำให้แห้ง ก็จะได้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการกลั่น ย้อนกลับนี้มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 7 นาโนเมตร และมีสมบัติโฟโตแคตะไลติกที่ดีในการย่อยสลายสี ย้อม MO ภายใต้แสงขาว

#### 1.2.4.5 กระบวนการโซล-เจล (Sol-gel)

กระบวนการโซล-เจล เป็นกระบวนการทางเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์วัสดุนาโน เช่น วัสดุเซรามิก แก้ว และสารแขวนลอยของโลหะออกไซด์ต่างๆ โดยการเปลี่ยนสถานะจาก ของเหลวที่เรียกว่า "โซล" ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคของแข็งเล็กๆ จำนวนมากแขวนลอยอย่างเสถียร ในสารละลายที่มีขนาดอนุภาคประมาณ 0.1-1 ใมครอน เป็นของแข็งที่เรียกว่า "เจล" โดยการนำ สารละลายต่างๆ มาทำปฏิกิริยา ซึ่งสารประกอบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในลักษณะของโซล เมื่อโซลเกาะตัว กันเป็นร่างแหอย่างไม่เป็นระเบียบด้วยพันธะโควาเลนซ์ แรงแวนเดอร์วาลส์ หรือพันธะไฮโดรเจน จะทำให้เกิดเป็นเจล ในกระบวนการผลิตทั้งสภาวะที่เป็นโซลและเจล เมื่อเข้าสู่กระบวนการทำให้ แห้ง หรือเผาที่อุณหภูมิต่ำจะได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เส้นใย แอโรเจล ซีโรเจล อนุภาคผง และการเคลือบฟิล์ม สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 1.10



ร**ูปที่ 1.10** กระบวนการ โซล-เจล และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ (ที่มา: https://www.llnl.gov/str/May05/Satcher.html)

นอกจากนี้กระบวนการโซล-เจลสามารถเตรียมร่วมกับกระบวนการตกตะกอนได้ โดยกระบวนการตกตะกอนจะไม่เกิดขั้นตอนการเกิดเจล แต่อนุภาคที่เกิดขึ้นจะเกิดการแยกตัวออก จากสารละลายเกิดเป็นเฟสของไฮครอกไซค์ของโลหะหรือออกไซค์ของโลหะ ปฏิกิริยาที่สำคัญใน กระบวนการโซล-เจลมี 3 ปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยาไฮโครไลซิส การควบแน่นด้วยน้ำ และการ ควบแน่นด้วยแอลกอฮอล์ โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราการเกิด ปฏิกิริยา คือ pH ตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนของน้ำและโลหะ และอุณหภูมิ ดังนั้นการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ในสภาวะที่ต่างกันจึงทำ ให้เกิดเป็นโซลและเจลที่มีสมบัติและโครงสร้างต่างกัน

Hydrolysis:	$M - O - R + H_2O \rightarrow M - OH + R - OH$	(1.2)
Water Condensation:	$M - OH + HO - M \rightarrow M - O - M + H_2O$	(1.3)

Alcohol Condensation:  $M - O - R + HO - M \rightarrow M - O - M + R - OH$  (1.4)

เมื่อ M แทนโลหะ ได้แก่ Ti, Si, Zr, Al, Sn, Ce และ OR แทนกลุ่มอัลคอกซิล

การนำวิธี โซล-เจล มาใช้ประ โยชน์สามารถทำใด้หลายรูปแบบ เช่น ผงละเอียด ฟิล์มบาง เส้นใย และวัสดุก้อน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น แก้ว สารเคลือบ ป้องกันการสึกกร่อน การสะท้อนแสงและการเกาะติดของผิวน้ำ เทคโนโลยี โซล-เจล เป็น ประ โยชน์อย่างมากในการผลิตวัสดุที่ให้สมบัติเฉพาะตัว หรือต้องการความบริสุทธิ์สูงเนื่องจากเป็น การเตรียมสารหรือวัสดุในระดับโมเลกุลสามารถกำหนดสมบัติต่างๆ ที่ต้องการได้ง่าย นับเป็น ประ โยชน์ต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคมี เทคโนโลยีพลังงาน อุตสาหกรรม รถยนด์ และอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคมี เทคโนโลยีพลังงาน อุตสาหกรรม รถยนด์ และอุตสาหกรรมเชรามิกส์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีโซล-เจล มาใช้ประ โยชน์ในเชิง อุตสาหกรรม ยังต้องศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมลักษณะและสมบัติ ของสารหรือวัสดุที่ต้องการ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามแนวโน้มการนำ เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในเชิงพาณิชย์มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากกระบวนการโซล-เจล เป็น เทคโนโลยีการผลิตที่ทำได้ที่อุณหภูมิห้อง สามารถทำได้ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับ อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสนองต่อกวามด้องการของผู้บริโภคได้จริง (เล็ก สีกง 2547)

กระบวนการโซล-เจล เป็นอีกหนึ่งกระบวนการสังเกราะห์ที่ได้รับความนิยมอย่าง แพร่หลายในการสังเคราะห์ผงหรือฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ ดังเช่นงานวิจัยของ Senthilnathan และ Philip (2010) ใช้กระบวนการโซล-เจลในการสังเคราะห์ผงไทเทเนียมได ออกไซด์ที่เงื่อด้วยโลหะและอโลหะชนิดต่างๆเพื่อย่อยสลายสีย้อมลินดาน (Lindane) ภายใต้แสงยูวี และแสงขาว เตรียมโดยใช้ Titanium isopropoxide (TTIP) ผสมกับสารตั้งดื่นของสารเงือชนิดต่างๆ เช่น โครเมียมคลอไรด์ (Chromium chloride) ใตรเอทิลเอมีน (Triethylamine) ซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO₃) และไอรอนเตตระคลอไรด์ (FeCl₃) ผสมเข้าด้วยกันจากนั้นก่อยๆหยดกรด HCI พร้อมๆ กับปั่นกวนอย่างรวดเร็วสารละลายเป็นสีใส จากนั้นนำไปเข้า Autoclave และให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสนาน 12 ชั่วโมง นำสารแขวนลอยที่ได้ไปหมุนเหวี่ยงเพื่อนำตะกอนมา อบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสนาน 1 คืน จากนั้นนำเจลที่อบแห้งแล้วไปเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสนาน 4 ชั่วโมง ซึ่งจากงานวิจัยนี้ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการโซล-เจล สามารถนำมาใช้ ได้ดีในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยไนโตรเจนที่เตรียมจาก Triethylamine และมี ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกที่ดีในการย่อยสลาย Lindane โดยสามารภย่อยสลายได้ 100 เปอร์เซ็นภายใด้แสงขาวในเวลา 7 ชั่วโมง และนอกจากนี้มีการนำกระบวนการโซล-เจลมาใช้ ในการเตรียมฟิล์มบางอีกด้วย ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ Mechiakh และคณะ (2007) ได้สังเคราะห์ ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล เคลือบบนกระจกด้วยวิธีจุ่มเคลือบ โดย ให้เหตุผลว่ากระบวนการโซล-เจล เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตฟิล์มบาง ความ โปร่งใส ความสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน มีด้นทุนในการผลิตต่ำ และกระบวนการนี้สามารถนำ ใอออนของธาตุหายาก (Rare earth) มาเตรียมในระบบได้ เหมาะสำหรับการผลิตเป็นสารกึ่งตัวนำ ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนในลงบนกระจกที่มีความใสสูง ได้ทำการเตรียมโซลไทเทเนียมได ออกไซด์โดยใช้เตตระบิวทิวออโธไทเทเนต (Tetrabutyl–orthotitanate, (C₄H₆O)₄Ti)) บิวทานอล (C₄H₆OH) กรดอะซิติก (C₂H₄O₂) และน้ำผสมเข้าด้วยกันโดยการปั่นกวนเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง จะ ได้โซลไทเทเนียมไดออกไซด์ จากนั้นนำกระจกอินเดียมทินออกไซด์ (ITO) ที่ทำความสะอาบผิว แล้วมาจุ่มเกลือบ และทำให้แห้งด้วยแสง 500 วัตต์ (100 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 30 นาที จากนั้น นำฟิล์มไปเผาที่อุณหภูมิ 300-450 องศาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง ฟิล์มที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ โซล-เจล มีขนาดผลึกอยู่ในช่วง 11.9-17.1 นาโนเมตร ความหนาของฟิล์ม 1 ชั้นมีกวามหนา ประมาณ 80 นาโนเมตร และฟิล์มมีสมบัติทางแสงที่ดี มีกวามโปร่งใสในช่วงแสงขาว และทึบแสง ในช่วงชูวี

# 1.2.5 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนวัสดุฐานต่างๆ และบนเส้นใยแก้ว (Glass fiber)

#### 1.2.5.1 กระบวนการ Chemical vapor deposition (CVD)

กระบวนการ Chemical vapor deposition (CVD) เป็นวิธีการเตรียมฟิล์มบางโดย ทำให้สารที่ต้องการนำมาเตรียมฟิล์มอยู่ในสถานะของไอ โดยไอของสารนั้นจะทำปฏิกิริยาเคมีกัน จนได้สารประกอบที่ด้องการ และจับตัวเป็นของแข็งในบริเวณที่กำหนดไว้ (ที่มา: http://www.mne.eng.psu.ac.th/knowledge/student/thin_film/test.htm) วิธีการนี้ใช้สำหรับทำ แผ่นฟิล์มบางสำหรับเคลือบบนวัสอุฐานต่าง เช่น ฟิล์ม TiC (ไทเทเนียมก์ไบด์) Ti(C,N) (ไทเทเนียม การ์โบไนไตรด์) และ TiN (ไทเทเนียมไนไตรด์) เพื่อทำให้วัสอุมีความต้นทานการกัดกร่อน และมี ความแข็งสูง(ที่มา: http://www.fujilloy.co.th/index.php/product/coating/cvd-coating/) นอกจากการ ใช้กระบวนการ CVD เกลือบวัสอุต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วนั้นยังมีการนำมาใช้ ในการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ย่อยสลายสารอินทรีย์ ย่อย สลายสารเกมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ใช้ในงานฟอกอากาศ การบำบัดน้ำ เป็นด้น ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Chua และคณะ (2013) ได้เตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือดีบุก เคลือบบน แก้วโซดาไลม์ เพื่อศึกษาสมบัติโฟโตแกตะไลดิกในการย่อยสลายกรดสเตอร์ริก (Steric acid) ด้วย กระบวนการ CVD โดยมีละอองหรือฟองก๊าซช่วย (Aerosol assisted chemical vapour deposited (AACVD)) เตรียม โดยนำ TTIP และเตตระบิวทิว ทิน (Tetrabutyl tin) ปั่นกวนผสมกันนาน 15 นาที จากนั้นนำไปใส่ในระบบ โดยในระบบ โดยมีการปล่อยก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในระบบ ดังรูปที่ 1.11 โดยฟิล์มที่สังเคราะห์ได้มีความหนา 80 นาโนเมตร ขนาดอนุภาคของฟิล์มจากการวิเคราะห์ด้วย เทคนิค AFM มีขนาดอยู่ที่ 42-85 นาโนเมตร มีความสม่ำเสมอของผิวเคลือบที่ดี และมีสมบัติไฟโต แกตะ ไลติกที่ดีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ Lim และคณะ (2014) ก็ได้สังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียม ได ออกไซด์ด้วยเทคนิค Aerosol assisted chemical vapor deposited (AACVD) เช่นกัน พบว่าฟิล์มที่ สังเคราะห์ได้มีความหนา 612-871 นาโนเมตร ฟิล์มเป็นเฟสผสมระหว่างรูไทล์และอะนาเทส โดย เนื้อฟิล์มมีความสม่ำเสมอ มีการกระจายตัวของธาตุสม่ำเสมอ และเป็นฟิล์มที่มีอนุภาคเล็กมาก



ร**ูปที่ 1.11** การเคลือบฟิล์มด้วยเทคนิค AACVP ของ Chua และคณะ (2013) (ที่มา: Chua และคณะ 2013)

### 1.2.5.2 กระบวนการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง (Spin coating)

กระบวนการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยงเป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้อย่างมากใน การเตรียมฟิล์มบางบนวัสดุฐานที่มีผิวเรียบ โดยใช้สารเคลือบเพียงเล็กน้อยหยดลงบนวัสดุฐานที่ ต้องการเคลือบโดยทำการหมุนอย่างช้าๆหรือไม่มีการหมุนเลยในขณะหยดสารเคลือบ จากนั้นเพิ่ม กวามเร็วในการหมุนให้สูงเพื่อให้สารเคลือบกระจายทั่วผิวหน้าของวัสดุด้วยแรงเหวี่ยง โดยการ หมุนจะหมุนอย่างต่อเนื่อง กวามหนาของฟิล์มจะขึ้นกับความเร็วในการหมุน เวลาในการหมุน เหวี่ยง ตัวทำละลายที่ใช้และการระเหยได้ของตัวทำละลาย กวามหนืดของสารละลาย และมุมที่ใช้ ในการหมุน การเคลือบแบบหมุนเหวี่ยงนิยมนำมาใช้ในการเคลือบระดับไมโครเมตรของออกไซด์ โดยจะใช้สารเคลือบที่เตรียมจากกระบวนการโซล-เจล ในการสร้างฟิล์มบางระดับนาโน ดังรูปที่ 1.12 (ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_coating)



ร**ูปที่ 1.12** ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง (ที่มา: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SolGel_SpinCoating.jpg)

การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ได้นำกระบวนการเกลือบแบบหมุน เหวี่ยงมาใช้เช่นกันดังเช่นงานวิจัยของ Wang และ Hu (2014) ใด้ทำการสังเคราะห์ฟิล์มบาง ้ไทเทเนียมไดออกไซด์วิธีเคลือบแบบหมนเหวี่ยงเคลือบบนกระจก ITO ทำการเตรียมสารเคลือบ ้ไทเทเนียมไดออกไซค์ด้วยกระบวนการโซล-เจล โคยนำไทเทเนียมเตตระบิวท็อกไซค์ หยุดลง ในไฮโดเจนเพอร์ออกไซด์ (H,O,) ที่มีการให้ความเย็น ทำการปั่นกวนให้สารผสมเข้ากัน และทำ การบ่มโซลเป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง ก่อนนำมาใช้เคลือบบนกระจก ITO ในการหมุนเหวี่ยงใช้ ้ความเร็วรอบ 1,600 รอบต่อนาที และนำฟิล์มที่ได้ไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 150-450 องศา เซลเซียสนาน 30 นาที โคยความหนาของฟิล์มสามารถควบคุมได้จากความเข้มข้นของสารเคลือบที่ ใช้และจำนวนชั้นที่เคลือบ จากงานวิจัยนี้ความหนาของฟิล์มที่เคลือบ 1 ชั้นมีความหนา 80-150 นา ์ โนเมตร นอกจากนี้ยังมีการนำวิธีหมนเคลือบมาใช้ในการเตรียมฟิล์มแบบหลายชั้น (Multilaver) ที่ ้มีสารเคลือบแต่ละชั้นที่แตกต่างกันดังงานวิจัยของ Jiang และคณะ(2009) โดยเตรียมสารเคลือบ ไทเทเนียมไดออกไซด์จาก TiSO₄ มากวนผสมกับแอมโมเนีย (NH,) จากนั้นนำตกตะกอนที่ได้ไป ทำการหมุนเหวี่ยงแล้วเอามาล้างด้วย NH, และนำมากระจายตัวใน H₂O, ที่มีการให้ความเย็นที่ อณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และทำการบ่มที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง จากนั้นเติม ้สารละลาย NH, และปั่นกวนอย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานา 48-72 ชั่วโมง ที่ 5 องศาเซลเซียสก็จะ ใด้สารเคลือบที่พร้อมนำมาเคลือบบนแก้ว (Corning-1737 glass) และSilicon wafers ที่มีความหนา 200 นาโนเมตร การเตรียมฟิล์มบางด้วยการหมุนเหวี่ยงเตรียมที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาที ้นาน 30 วินาที นำฟิล์มไปให้ความร้อน 150 องศาเซลเซียสนาน 1 นาที ในการเคลือบ 1 รอบจะได้ ฟิล์มที่มีความหนาประมาณ 18 นาโนเมตร สุดท้ายนำฟิล์มให้ความร้อน 200-1,000 องศาเซลเซียส ้นาน 1 ชั่วโมง ฟิล์มไทเทเนียมที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวนี้มีผิวที่เรียบและมีความหนาแน่นสูง

### 1.2.5.3 การเคลือบด้วยไอระเหยด้วยความร้อน (Thermal evaporation method)

การเคลือบด้วยไอระเหยด้วยความร้อน เป็นวิธีการที่อาศัยกระบวนการพื้นฐาน 2 กระบวนการ คือการระเหยกลายเป็นไอและการควบแน่น โดยเป็นกระบวนการพื้นฐานที่ใช้ในการ เตรียมฟิล์มบางในระบบสุญญากาศที่มีความเป็นสุญญากาศสูง (High vacuum) โดยการให้ความ ร้อนไปยังสารเคลือบโดยความร้อนที่ให้จะสูงกว่าจุดหลอมเหลวของสารเคลือบ เพื่อให้ระเหย กลายเป็นไอ จากนั้นจะปล่อยก๊าซเข้าไประบบเพื่อให้ก๊าซเป็นตัวพาไอของอนุภาคที่หลุดออกมาจาก สารเคลือบไปยังวัสดุฐาน ข้อจำกัดของวิธีนี้ คือ ความบริสุทธิ์ของฟิล์มขึ้นกับระบบสุญญากาศหรือ ความบริสุทธิ์ของก๊าซที่ใช้ในระบบ และความบริสุทธิ์ของสารเคลือบที่ใช้ ความหนาของฟิล์ม ขึ้นกับความสามารถของก๊าซที่ให้เหมาะสมกับชนิดของสารเคลือบ โดยไส้หลอดที่ใช้ในการใช้ความร้อน (Filament) ที่ใช้ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของสารที่ให้เพราะสารบางชนิดต้องการพลังงานสูง ในการกลายเป็นไอ การระเหยด้วยวิธีนี้จะมีอัตราการระเหยกลายเป็นไอเร็วกว่าวิธีสปัตเตอร์ริง (Sputtering) และถ้วยบรรจุสารเคลือบ (Crucible) ควรเลือกให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของสาร เคลือบนั้นๆ ดังรูปที่ 1.13 (ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Evaporation_(deposition))



ร**ูปที่ 1.1**3 กระบวนการเคลือบด้วยไอระเหยด้วยความร้อน (ที่มา: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17076886)

กระบวนการนี้ได้นำมาใช้กับการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ดังเช่น งานวิจัยของ Zribi และคณะ (2007) ได้ทำการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนวัสดุ ฐานแก้ว เตรียมโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยในโตรเจนเป็นวัสดุเคลือบ ทำการระเหยโดย บรรจุสารไว้ใน Crucible ที่ทำจากแลนทานัมในการควบคุมพลังงานที่ใช้ในระบบ โดยในการ เคลือบจะมีการให้อุณหภูมิของแก้วอยู่ที่ 150 องศาเซลเซียส จากนั้นนำฟิล์มไปให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ 300, 400 และ 520 องศาเซลเซียสนาน 4 ชั่วโมง ฟิล์มที่ได้จากกระบวนการนี้มีผิวลักษณะ พรุนเนื่องจากการนำไปให้ความร้อนไล่ออกไซด์ออก ฟิล์มมีความสม่ำเสมอของผิวเคลือบที่ดี และ เมื่อนำไปทดสอบสมบัติทางแสงก็ให้คุณสมบัติที่ดีเช่นกัน

### 1.2.5.4 กระบวนการเคลือบด้วยของเหลว (Liquid phase deposition)

เป็นหนึ่งในกระบวนการแบบเปียกที่ใช้เตรียมฟิล์มบางของโลหะออกไซด์ โดย วิธีการนี้จะเป็นการสร้างโลหะออกไซด์หรือฟิล์มบางไฮดรอกไซด์ให้เป็นเนื้อเดียวกันบนวัสดุฐาน (ที่มา:http://www.chem.ryukoku.ac.jp/aoi/research/LPD_e.htm) ด้วอย่างเช่นงานวิจัยของ Yu และ คณะ (2005) ได้ใช้วิธีการเคลือบด้วยของเหลวที่อุณหภูมิต่ำในการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมได ออกไซด์บนใยแก้ว เนื่องจากวิธีนี้กระบวนการที่สามารถทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความพิเศษ และ ใม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง สามรถนำมาใช่ได้ง่ายในการเตรียมบนวัสดุที่มีขนาดใหญ่ และมีพื้นผิวที่ซับซ้อนได้ การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เตรียมโดยใช้ไทเทเนียมเตตระ ฟลูออไรด์ (TiF₄) และกรดบอลิก (H,BO,) ผสมให้เข้ากันในน้ำกลั่น ทำการปรับ pH ให้เท่ากับ 2 ด้วยกรดไฮโดรกลอริก (HCI) และแอมโมเนียมไดออกไซด์ (NH₄OH) จากนั้นนำเส้นใยแก้วไปจุ่ม แช่ในสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องสาเซลเซียสนาน 12 ชั่วโมง และนำเส้นใยแก้วที่เคลือบแล้วนั้นไปล้างด้วยน้ำกลั่นและนำไปอบที่อุณหภูมิ 100 องสาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง

### 1.2.5.5 กระบวนการจุ่มเคลือบ (Dip coating method)

กระบวนการจุ่มเคลือบเป็นกระบวนการเคลือบที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่ง มักจะใช้ร่วมกับกระบวนการโซล-เจล ในการเตรียมสารเคลือบ กระบวนการจุ่มเคลือบสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 5 ขั้นตอนคือ ดังรูปที่1.14

1) Immersion การแช่โดยวัสดุจะที่ต้องการเคลือบจะถูกแช่อยู่ในสารเกลือบด้วย ความเร็วคงที่

2) Start-up การเริ่มต้นการคึงวัสดุเคลือบที่อยู่ในสารเคลือบขึ้น

3) Deposition การเกิดชั้นฟิล์มบางบนผิวเกลือบขณะดึง ซึ่งความหนาของชั้น เกลือบนั้นจะขึ้นกับความเร็วในการดึง (ดึงเร็วชั้นฟิล์มจะหนา)

4) Drainage การระบายของเหลวส่วนเกินออกจากพื้นผิว

5) Evaporation การระเหยตัวทำละลายออกจากของเหลวหรือฟิล์มบาง เช่น แอลกอฮอล์ โดยการระเหยจะเริ่มขึ้นเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ Deposition และ Drainage (ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Dip-coating)



ร**ูปที่ 1.14** กระบวนการจุ่มเคลือบ (ที่มา: http://de.wikipedia.org/wiki/Sol-Gel-Schicht)

กระบวนการ โซล-เจล และการบวนการจุ่มเคลือบถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางใน การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ Mathews และคณะ (2009) ได้ ทำการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์โดยใช้วิธีโซล-เจลในการเตรียมสารเคลือบ และ เคลือบฟิล์มบางลงบนกระจกสไลด์ด้วยวิธีงุ่มเคลือบ ทำการเตรียมสารเคลือบโดยใช้ไทเทเนียมเต ตระบิวท็อกไซด์ เอทานอล กรดไฮโดรคลอริก และน้ำ ปั่นกวนที่อุณหภูมิห้องภายใต้บรรยากาศ ในโตรเจนนาน 1 ชั่วโมง จากนั้นนำกระจกที่ทำความสะอาดผิวแล้วมาแช่ในสารเคลือบนาน 3 ้นาที และทำการดึงขึ้นด้วยความเร็ว 2 มิลลิเมตรต่อวินาที จากนั้นทำให้แห้งที่อณหภมิห้อง และให้ ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสนาน 2 นาที และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 200-600 องศา เซลเซียส ภายใต้บรรยากาศออกซิเจน ความหนาของฟิล์มที่ได้ 1 ชั้นมีความหนา 150 นาโนเมตร และที่จำนวนเคลือบ 4 ชั้นฟิล์มมีความหนาประมาณ 650 นาโนเมตร และเมื่อนำฟิล์มไปเผาที่ อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสทำให้ความหนาของฟิล์มลคลงประมาณ 20-30 นาโนเมตร โคยฟิล์มมี ้ความหนาอยู่ที่ 620-640 นาโนเมตร Mathews ใด้กล่าวในงานวิจัยนี้ว่ากระบวนการจุ่มเคลือบเป็น กระบวนการที่ประหยัด สามารถทำได้ง่ายในการเตรียมฟิล์มเทเนียมไดออกไซด์ ความหนาของ ้ฟิล์มสามารถควบคุมได้จากจำนวนรอบของการจุ่มเคลือบ และการบ่มสารเคลือบ ซึ่งจากงานวิจัยนี้ การบุ่มฟิล์มที่ 100 องศาเซลเซียสนาน 2 นาที ทำให้ได้ฟิล์มที่มีผิวเรียบ และมีความหนาที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Sonawane และคณะ (2002) ได้สังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมได ้ออกไซด์ ด้วยกระบวนการโซล-เจลโดยนำไทเทเนียมเตตระบิวทอกไซด์ ผสมกับน้ำ จะเกิดตะกอน ้งากนั้นถ้างด้วยน้ำ และแอลกอฮอล์ และเติมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ จะได้โซลที่มีสีส้มงากนั้นนำ โซลไปบ่มนาน 12-13 ชั่วโมง จะได้โซลสีเหลืองที่พร้อมนำไปใช้งาน ฟิล์มบางไทเทเนียมได ้ออกไซด์เตรียมด้วยกระบวนการจุ่มเคถือบด้วยอัตราเร็วในการดึง 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ทำให้แห้งที่ ้อุณหภูมิห้อง และอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 400

องสาเซลเซียสนาน 1ชั่วโมง จากงานวิจัยนี้พบว่าฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วย กระบวนการโซล-เจล และการจุ่มเคลือบ เป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายสามารถนำไประยุกต์กับ แผ่น กระจก แผ่นซิลิกา และแผ่นสแตนเลส โดยฟิล์มที่ได้มีความใส เป็นเนื้อเดียวกันสม่ำเสมอ และมี การยึดเกาะที่ดีสม่ำเสมอทั่วผิวเคลือบ โดยความหนาจะขึ้นกับความเข้มข้นและความหนืดของโซล โดยที่ความหนืดในช่วง 4,000-12,000 เป็นความหนืดของโซลที่เหมาะสมที่ให้การยึดเกาะที่ดี โดย ฟิล์มมีความหนา 20-100 นาโนเมตร และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ของฟิล์มมีขนาด 4-10 นา โนเมตร และที่อุณหภูมิเผา 400 องศาเซลเซียส ให้สมบัติโฟโตแคตะไลติกที่ดีที่สุดในการย่อยสลาย กรดซาลิไซลิก และMB

ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกนำมาใช้เตรียมบนวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ิสแตนเลส เช่นงานวิจัยของ Cao และคณะ (2014) ได้เตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไคออกไซด์ บนสแตนเลส เพื่อศึกษาสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย L. acidophilus และC. albicans และงานวิจัยของ Arman และคณะ (2014) ก็ได้ทำการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนสแตนเลส 304 (304 stainless steel) เพื่อป้องกันการกัดกร่อน นอกจากนี้ยังมีการนำฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มาใช้ กับงานทางค้านเซรามิกส์ด้วย เช่นงานวิจัยของ Mollahosseini และ Rahimpour (2014) ได้เตรียม ้ฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซค์เคลือบบนไส้กรองเซรามิกส์ พบว่าฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซค์สามารถ เพิ่มสมบัติการกระจายตัวของน้ำ (Wettability) และน้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสทธิ์มากขึ้น งานวิจัยของ Ahmadi และคณะ (2014) ได้เตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนแก้วเซรามิกส์ และนอกจากนี้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ยังถูกนำมาเคลือบบนวัสดุประเภทเส้นใยอีกด้วยไม่ ้ว่าจะเป็นเส้นใยจากธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ เช่นงานวิจัยของ Galkina และคณะ (2014) ได้ เตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนเส้นใยฝ้าย (Cotton) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้ง แบคทีเรีย E.coli ภายใต้แสงยูวี และงานวิจัยของ Zhang และคณะ (2014) ได้เตรียมฟิล์มบาง ้ไทเทเนียมไดออกไซด์บนขนสัตว์เพื่อเพิ่มสมบัติการทำความสะอาดตัวเองได้ และการนำมาใช้ใน เส้นใยสังเคราะห์เช่นงานวิจัยของ Wang และKu (2003) ได้เตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ บนเส้นใยแก้วนำแสง โคยไค้กล่าวไว้ว่าฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซค์สามารถเพิ่มพื้นที่ผิวให้เส้นใย แก้วนำแสงได้

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนเส้นใยแก้ว เนื่องจาก เส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิวสูงเหมาะที่จะนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้งานในด้านแคตะลิส ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ Liu และคณะ (2011) ได้สังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนเส้น ใยแก้วโดยใช้กระบวนการโซล-เจล และการบวนการทางความร้อน สาเหตุที่เลือกใช้เส้นใยแก้ว เนื่องจาก เส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง มีการยืดหยุ่นที่ดี มีความเสถียรของ pH ราคาถูก ้และมีพื้นผิวสูง จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุฐานเพื่อสังเคราะห์วัสดุอื่นๆลงบนพื้นผิว เช่น การ ้สังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนผิวของท่อเส้นใยแก้วเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว และพื้นที่ในการ ้เกิดปฏิกิริยาให้มากขึ้น การสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนเส้นใยแก้ว ด้วยเหตุผล ้ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำเอาข้อดีของเส้นใยแก้วและนำมาใช้เป็นวัสดุ ้ฐานในการทำวิจัยครั้งนี้ และเมื่อนำเส้นใยแก้วมาเคลือบด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์สารถเพิ่ม ้พื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายมลพิษต่างๆใน สิ่งแวคล้อมได้คีอีกด้วย เช่นงานวิจัยของ Panniello และคณะ (2012) สังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียม ้ไดออกไซด์และเคลือบบนเส้นใยแก้วด้วยกระบวนการโซล-เจล เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ใยแก้วที่ใช้เป็นใยแก้วชนิด E-Glass ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 ไมโครเมตร มีส่วนองค์ประกอบ พื้นฐานคือ ซิลิกา (SiO₂) 54 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (w/w) อะลูมินา (Al₂O₃) 14 เปอร์เซ็นต์โดย ้น้ำหนัก (w/w) แคลเซียมออกไซด์+แมกนีเซียมออกไซด์ (CaO + MgO) 22 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (w/w) โบรอนไตรออกไซด์ (B₂O₂) 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (w/w) และ โซเดียมออกไซด์ + ์ โพแทสเซียมออกไซด์ (Na,O + K,O) น้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก (w/w) เส้นใยแก้วที่เคลือบ ้ด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์มีการเกลือบติดที่ดี มีสมบัติโฟโตแกตะไลติกที่ดี เหมาะที่จะนำไป ีย่อยสถายมถพิษในอากาศ และมถพิษในน้ำ เช่นงานวิจัยของ ด้วย Ao และคณะ (2003) ได้ ้สังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์บนเส้นใยแก้วด้วยกระบวนการโซล-เจล เพื่อฟอกอากาศในที่ ร่ม ด้วยกระบวนการ โซล-เจล บนเส้นใยแก้วสามารถย่อยสลายก๊าซ ในตริกออก ไซด์ (NO) และสาร ในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (BTEX) ได้สูงกว่า P25ในที่ร่ม โดยเขาได้กล่าวว่าพื้นที่ผิวคือปัจจัย ้สำคัญต่อประสิทธิภาพของการย่อยสลายมลพิษในอากาศในที่ร่มและสมบัติโฟโตแคตะไลติก ส่วน การใช้งานในการบำบัดมลพิษทางน้ำก็สามารถทำได้และมีประสิทธิภาพที่ดีเช่นกันตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Wang และคณะ (2014) ได้เตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการ โซล-เจล บนเส้นใยแก้วชนิดเสริมแรง (Glass fiber reinforced cement, GRC) เป็นวัสดุที่มีการใช้ ้งานย่างแพร่หลาย ทคไฟ และมีสมบัติทางกลที่ดี ขึ้นรูปได้ง่าย และสามารถยับยั้งการกัดกร่อนได้ดี ้เส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะของอนุภาค ้ไทเทเนียมไคออกไซด์ที่ดี มีสมบัติโฟโตแกตะไลติกที่ดีสามารถย่อยสลายสีย้อมรีแอคทีฟบลู (Reactive Blue, RB) ได้ในเวลา 20 นาทีภายใต้การฉายแสงยูวี และมีสมบัติการทำความสะอาด ้ตัวเองได้ที่ดีด้วย และงานวิจัยของ Lin และคณะ (2010) ได้นำเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบาง ้ไทเทเนียมไคออกไซค์ด้วยวิธีโซล-เจล และกระบวนการงุ่มเคลือบ มาบรรงุในชุคทคสอบคังรูปที่ 1.15 ในการฆ่าเชื้อ E.coli ภายใต้แสงที่ความยาวคลื่น 254-365 นาโนเมตร เส้นใยแก้วที่เคลือบด้วย ์ ใทเทเนียมไดออกไซด์สามรถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้สูงสุด 95 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 20-30 นาทีของการ

ฉายแสงยูวี ซึ่งเป็นอิทธิพลจากพื้นที่ผิวที่มากส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกได้มากเช่นกัน ทำให้มีประสิทธิภาพดีในการฆ่าเชื้อโรค การกำจัดสารอินทรีย์ และการกำจัดสารมลพิษต่างๆ



## 1.2.6 การปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำดื่ม

การเลือกน้ำคื่มที่สะอาคถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการบริโภคน้ำที่สะอาคและ เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ แต่รู้หรือไม่ว่า อาจมีสารเกมีอันตรายปนเปื้อนอยู่ในน้ำคื่ม ได้ โดยที่ตัวกรองที่ใช้อาจไม่สามารถกำจัดออกไป ซึ่งสารเกมีเหล่านี้จะนำไปสู่โรคอันตราย มากมาย และจากการศึกษาพบ 4 สารอันตรายที่พบบ่อยที่สุด คือ

สารหนู เป็นธาตุธรรมชาติที่พบในดินและแร่ สารหนูใช้ในการดูแลรักษาเนื้อ
 ไม้ ใช้เป็นยาฆ่าแมลง และใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยสารหนูสามารถปนเปื้อนอยู่ทั้งใน
 อากาศ น้ำ และดิน ถ้าน้ำที่ดื่มมีปริมาณของสารหนูสูง สามารถทำให้ปอดเสียหายเทียบเท่ากับการ
 สูบบุหรื่นาน 10 ปี แม้ปริมาณปานกลางก็สามารลดประสิทธิภาพการทำงานของปอดได้เช่นกัน เรา
 อาจได้รับสารหนูโดย

- การกินอาหาร น้ำ หรืออากาศที่ปนเปื้อน

- การหายใจเอาฝุ่นละอองหรือเขม่าควันจากไม้ที่มีสารหนู

- การอยู่ในบริเวณที่มีระดับสารหนูในหินสูง

- การทำงานที่ต้องทำหรือใช้สารหนู

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ สารหนูที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำใต้ดิน (Contaminated groundwater) ซึ่งมีการพบสารหนูระดับสูงในน้ำใต้ดินหลายประเทศ เช่น อาร์เจนตินา บังกลาเทศ ชิลี จีน อินเดีย เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา

 2) ทองแดง เป็นภัยร้ายที่มักพบปนเปื้อนในน้ำดื่ม เพราะเป็นสารที่ใช้ในท่อน้ำ อาจทำให้เกิดการสะสมของแอมีลอยด์บีตา ซึ่งเป็นโปรตีนที่พับตัวผิดรูปแบบในสมอง จนนำไปสู่ โรกอัลไซเมอร์ โรกกล้ามเนื้ออักเสบ และโรกที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดในสมอง 3) คลอรีน เป็นสารเคมีที่ใช้ฆ่าแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำในสระ แต่น้ำที่ได้รับ สารเคมีนี้ สามารถรวมกับสารอินทรีย์ เช่น พืชที่เน่าเปื่อย กลายเป็นไตรฮาโลมีเทน ซึ่งเป็นสารก่อ มะเร็งระดับสูง

4) ตะกั่ว โลหะที่สามารถขึ้นในน้ำและเดินทางไปตามสายเครื่องจักรหรือ เครื่องยนต์ เสี่ยงต่อการเป็นโรคความคันโลหิตและปัญหาไต (ที่มา: http://haamor.com/น้ำดื่มปนเปื้อน-1 /)

นอกจากโลหะหนักดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีการพบสารอันตรายฟีนอลปนเปื้อน ในน้ำดื่ม ที่ชุมชน ต.หนองแหน อ.พนมสารกาม จ.ฉะเชิงเทรา พบฟินอลปนเปื้อนในน้ำและเลือด ้ชาวบ้าน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวคล้อม กรม ส่งเสริมคณภาพสิ่งแวคล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวคล้อม และคณะ ้วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการตรวจหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเพื่อวาง แนวทางในการฟื้นฟู ต.หนองแหน ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นพบสารฟีนอล ที่มีฤทธิ์ทำลายตับ ์ ใต ระบบสืบพันธุ์ แพร่กระจายในสิ่งแวคล้อมและคน และในบ่อน้ำตื้น (ลึก 8-10 เมตร) สำหรับ ้อปโภกและบริโภกเกินมาตรฐาน และยังพบสารอันตรายทั้งที่จัดอยู่ในประเภทสารก่อมะเร็งและไม่ ก่อมะเร็งอีกหลายตัว (ที่มา: http://www.thia.in.th/welcome/article_read/289) และเมื่อนำน้ำเสียใน พื้นที่ไปตรวจสอบหาสารเคมีอันตราย เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 พบว่ามีปริมาณสารฟีนอล 29.14 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินจากค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้คือต้องต่ำกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี 31.16 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินจากค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้คือต้องต่ำกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดง 3.53 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินจากค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้คือต้องต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร โครเนียม 1.66 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินจากก่ามาตรฐานที่ตั้งไว้กือต้องต่ำกว่า 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นต้น (ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/analysis/20120908/469309/ที่งสารพิษ ฉะเชิงเทรา-พบสารก่อมะเร็งเกินมาตรฐาน.html)

นอกจากนี้ยังมีรายงานการตรวจสอบสารเคมีอันตรายในน้ำทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรมฟอกย้อมและการปนเปื้อนของสารเคมีในคลองบริเวณใกล้เคียงซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำ เจ้าพระยาตอนล่าง ประเทศไทย พ.ศ. 2553 เป็นผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินที่เก็บโดย หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำพบโลหะหนัก และสารเคมีอันตรายที่เป็นพิษต่อสิ่งแวคล้อม และมนุษย์ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงในน้ำและตะกอนดินในคลองที่ เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา สารเคมีบางชนิดที่พบนั้นมีปริมาณสูงกว่ามาตรฐานน้ำผิวดินใน ประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบสารเคมีที่ยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในมาตรฐานของประเทศไทยอีกด้วยจาก ตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมพบสารเคมีอันตรายหลายชนิด เช่น สารโนนิลฟีนอล (Nonyl phenols) ซึ่งเป็นสารที่คงทนในสิ่งแวคล้อม มีคุณสมบัติรบกวนการทำงานของฮอร์ โมนในสิ่งมีชีวิต และสาร 2-เนฟทาลีนาทมีน หรือ 2-เนฟทิลเอมีน (2-Naphthalenamine หรือ 2-Naphthylamine) ซึ่ง ้เป็นสารที่ได้จากการสลายตัวของสีย้อมผ้าบางชนิด เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ในน้ำทิ้งที่ปล่อยจาก โรงงานสามชัยพิมพ์ผ้า และพบสาร ไตร-ไอโซ-บิวทิลฟอสเฟต (Tri-iso-butyl phosphate: TiBP) ซึ่ง เป็นสารพิษที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากผลการสำรวจที่ออกมาเป็นอีกหนึ่งของสัญญาณเตือนถึง ้อันตรายที่แฝงอยู่ในมลพิษอุตสาหกรรม เมื่อสารพิษเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะ ์ตรวจสอบและที่สำคัญคือยากที่จะกำจัดสารเคมีเหล่านี้ให้หมดไปจากแหล่งน้ำ ซึ่งบางชนิดก็เป็น สารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ตัวอย่างน้ำที่เก็บจากคลองสำโรง พบสารโนนิลฟีนอล และสาร ใตร-ไอโซ-บิวทิลฟอสเฟต รวมถึงโลหะหนักอย่างทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส นิกเกิล และสังกะสี มี ้ค่าเกินมาตรฐานแหล่งน้ำผิวคินของไทยประมาณ 3-8 เท่า และตัวอย่างตะกอนคินพบปนเปื้อน ์ โครเมียม ทองแคง นิกเกิล ตะกั่ว และสังกะสีในระคับสูง โคยสังกะสีมีค่าสูงกว่าก่ากวามเข้มข้น พื้นฐานมากถึง 30 เท่า ตัวอย่างน้ำที่เก็บจากคลองบางนางเกร็งพบปนเปื้อนสารโนนิลฟีนอลและ ใตร-ไอโซ-บิวทิลฟอสเฟต เช่นกัน และยังพบทองแคงและนิกเกิลสูงกว่าค่ามาตรฐานน้ำผิวคินของ ประเทศไทยถึง 2 เท่า นอกจากนี้ตัวอย่างตะกอนดินจากกลองบางนางเกร็งมีการปนเปื้อนโครเมียม ทองแดง สังกะสี และนิกเกิลสูงที่สุดในตัวอย่างตะกอนดินทั้งหมดที่เก็บในการศึกษาครั้งนี้ โดยค่า ้สังกะสีและนิกเกิลมีค่าสงกว่าค่าความเข้มข้นพื้นฐานปกติถึง 30 และ 80 เท่า ตามลำคับ (ที่มา: http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/releases/water-report-launch/)

## 1.2.7 การปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่ม

การตรวจสอบทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งจะต้องกระทำอย่าง สม่ำเสมอทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำดื่มนั้นสามารถนำไปใช้บริโภคหรือดื่มได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ โดยทั่วไปน้ำที่นำมาบริโภค เช่น น้ำประปา จะผลิตจากแหล่งน้ำผิวดิน (Surface water) ซึ่ง มีแบคทีเรียในธรรมชาติอาศัยอยู่ เช่น Enterobacter, Pseudomons, Spirillum และ Bacillus เป็นด้น สำหรับน้ำดื่มจำเป็นจะต้องปราศจากแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อหิวาห์ ตกโรค หรือโรคบิด การตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มไม่นิยมตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียที่ก่อให้เกิด โรคโดยตรงทั้งนี้เพราะต้องใช้เทคนิค และวิธีการที่ก่อนข้างยุ่งยาก แต่จะใช้วิธีการที่จะตรวจหา แบคทีเรียบางกลุ่มซึ่งไม่ก่อให้เกิดโรค เช่น Escherichia coli (E.coli) หรือ Streptococcus faecalis แบคทีเรียเหล่านี้ถูกพบเป็นประจำในทางเดินอาหารของคนและสัตว์เลือดอุ่น แต่ไม่พบใน ดินและน้ำ ดังนั้นถ้าตรวจพบแบคทีเรียดังกล่าวนี้ในน้ำดื่มก็จะแสดงให้เห็นถึงการปนเปื้อนของน้ำ จากอุจจาระ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของน้ำที่จะนำมาใช้ดื่มได้โดยไม่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องมีจำนวนของโกลิฟอร์ม (Coliform bacteria) น้อยกว่า 2.2 เซลล์ต่อ น้ำ 100 มิลลิลิตร (MPN/100ml) และต้องไม่มีโคลิฟอร์มของแบคทีเรีย *E.coli* (ที่มา: http://www.technoinhome.com/front/webboard/show.php?tbl=tblwb03&id=19)

จากผลงานวิจัยของดุษณีและคณะ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ (2539) ้มหาวิทยาลัยมหิคล ในหัวข้อ "คุณภาพน้ำดื่มในกรุงเทพฯ" จากการสำรวจแหล่งน้ำดื่มของชาว กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัวผู้ใช้น้ำ จำนวน 406 หลังคาเรือนในเขต ้พื้นที่ห้วยขวาง พญาไท สามเสน บางเขน และจตุจักร สรุปว่า แหล่งน้ำดื่มของชาวกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 86.2 ใค้จากน้ำประปา รองลงมาร้อยละ 36.2 ใค้จากน้ำคื่มบรรจุขวค โคยที่น้ำประปาที่ใช้ ้คื่ม ร้อยละ 92.6 นำมาต้มก่อนคื่ม ร้อยละ 40.9 กรองก่อนคื่ม และร้อยละ 15.7 ทั้งกรองแล้วต้มก่อน ้ดื่ม เมื่อออกนอกบ้านจะดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวานเป็นอันดับแรก รองลงมาจะดื่มน้ำประปาและน้ำ ้ดื่มบรรจุขวคตามถำคับ โดยกำนึงถึงกวามสะอาด กวามทันสมัย และกวามสดชื่นรวมทั้งรากา น้ำ ้ดื่มบรรจุขวดพบปริมาณเชื้อแบคทีเรียมากกว่าน้ำประปา โดยพบว่าปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (Heterotrophic plate count, HPC) ที่เกินมาตรฐานในน้ำประปา เพียงร้อยละ 2 แต่ในน้ำคื่มบรรจ ขวคกลับสูงถึงร้อยละ 97 ส่วนแบคทีเรียกลุ่มฉวยโอกาสก่อโรค ได้แก่ P.aeruginosa, S.aureas และ C.perfringens พบในน้ำประปา ร้อยละ 8.2 และร้อยละ 2 ตามลำคับ แต่กลับพบในน้ำดื่มบรรจุขวด ้สูงถึงร้อยละ 23.3 และร้อยละ 9 ตามลำคับ ส่วนแบคทีเรียกลุ่มทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ไม่พบทั้ง ในตัวอย่างน้ำประปาและน้ำคื่มบรรจขวค จากตัวอย่างทั้งหมค 155 ตัวอย่าง เป็นน้ำคื่มบรรจขวคที่ ้ผลิตจากสถานที่เข้าข่ายโรงงาน 10 ตัวอย่าง และ ไม่เข้าข่ายโรงงาน 145 ตัวอย่าง โดยมีเครื่องหมาย ้อย. จริงกำกับ เพียง 38 ตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งทั้ง 38 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียที่เกินเกณฑ์ มาตรฐาน ดังนี้

> ร้อยละ 78.9 พบโคลิฟอร์มทั้งหมด ร้อยละ 15.8 พบ *Pesudomonas aeruginosa* ร้อยละ 26.0 พบ *Staphylococcus aureus* และ ร้อยละ 10.5 พบ *Clostridium perfringens*

จากการสุ่มตรวจตู้น้ำดื่ม ไม่ผ่านมาตรฐานในกรุงเทพมหานครพบมีเชื้อ แบคทีเรียปนเปื้อนกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ สภาพตู้สกปรก แจ้งผู้ประกอบการหมั่นทำความสะอาด งู่ยึด ใบอนุญาตหากผิดซ้ำซาก เตือนเจ้าของตู้น้ำขอใบอนุญาตหากฝ่าฝืนจะอายัดเครื่องทันที เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553 นางอินจิรา นิยมธูร ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวคล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญเมื่อช่วงปลายปี 2553 โดยสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำดื่มจำนวน 618 ตัวอย่างทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร พบการปนเปื้อน ของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มจำนวน 44 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 7.2 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการถ้างทำความสะอาดดู้และอุปกรณ์ เมื่อนำตัวอย่างน้ำดื่มไป ตรวจสอบอีกครั้งก็ไม่พบการปนเปื้อนซ้ำ แต่ถ้ามีคู้ใดที่ปนเปื้อนซ้ำก็จะยึดใบอนุญาตและปิดบริการ ทันที สำหรับการควบคุมคู้น้ำดื่มเน้นการเฝ้าระวัง โดยลงพื้นที่สุ่มตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรคปีละ 3 ครั้ง ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางอินจิรา กล่าวว่านอกจากปัญหาการปนเปื้อนเชื้อโค ลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นดัชนีชิ้วัดโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อโรคและเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย แล้ว ยังพบว่าผู้ประกอบการคู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ดูแลรักษาเครื่องให้สะอาดและมีคราบฝุ่น ละอองจับสกปรก รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า คู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั่วไปผ่านกระบวนการผลิตน้ำที่เรียกว่าอาร์โอ เป็นการกรองน้ำให้ สะอองจับสกปรก รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า คู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั่วไปผ่านกระบวนการผลิตน้ำที่เรียกว่าอาร์โอ เป็นการกรองน้ำให้ สะอาดบริสุทธิ์ หากน้ำผ่านการกรองที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยึด หลักเกณฑ์ขององก์การอนามัยโลก ผู้บริโภคน้ำก็จะไม่เป็นอันตราย แต่น้ำดื่มปนเปื้อนเชื้อโรคเกิด จากผู้ประกอบกิจการไม่ดูแลรักษาตัวเกรื่องและอุปกรณ์ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งตัวไส้กรองที่มีอายุการให้งาน จะต้องทำความสะอาดอย่างดีตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ปล่อย ให้เชื้อโรกสะสมหรือตกค้างอยู่ในเกรื่อง อีกทั้งเจ้าของเกรื่องมักจะดัดแปลงหรือช่อมแชมคู้น้ำด้วย ดัวเอง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภกน้ำดื่ม (ที่มา:http://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/newsx2226.php)

# 1.2.8 วิธีบำบัดแบคทีเรียในน้ำดื่มแบบพื้นฐาน และการบำบัดด้วยปฏิกิริยา

### โฟโตแคตะไลติก

การบำบัคน้ำคื่มที่ปนเปื้อนแบคทีเรียจึงมีความจำเป็นสำหรับน้ำคื่มที่ใช้ในการ

บริโภค การบำบัดน้ำดื่มปนเปื้อนแบคทีเรียด้วยวิธีพื้นฐานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น 1) คลอรีน สำหรับคลอรีนจะเป็นการเติมก๊าซคลอรีนหรือโซเดียมหรือ แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ลงในน้ำโดยปริมาณการเติมขึ้นอยู่กับชนิดของคลอรีนและความต้องการ ของน้ำชนิดนั้นๆ สำหรับน้ำดื่มจะมีการกำหนดปริมาณคลอรีนหลงเหลืออยู่ที่ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงเวลาการทำปฏิกิริยาขั้นต่ำอยู่ที่ 20 นาที ประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนขึ้นอยู่กับค่า ความเป็นกรด-ด่างในน้ำสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีความเชื่ยวชาญในการใช้ทำให้ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดลงและเป็นปัญหาตามมาในภายหลังได้

2) คลอรีนไดออกไซด์ เป็นกลวิธีการฆ่าเชื้อซึ่งจะนำมาแทนที่คลอรีนมากขึ้น เรื่อยๆเนื่องจากคุณสมบัติอันมหัสจรรย์ของคลอรีนไดออกไซด์ ที่มีความรุนแรงในการฆ่าเชื้อ มากกว่า และนอกเหนือสิ่งอื่นใด คลอรีนไดออกไซด์ไม่มีผลกระทบจากค่า pH และ คลอรีนได ออกไซด์ยังไม่เหลือคลอรีนเป็นผลพลอยได้หลังจากการฆ่าเชื้อ ด้วยความคงทนที่มากกว่าคลอรีน ช่วยให้เกิดผลตกค้างนานขึ้นและเกิดการปกป้องที่นานขึ้น สำหรับน้ำดื่มจะต้องมีความเข้มข้น หลงเหลือเป็นอย่างต่ำ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และ เวลาการฆ่าเชื้อ 15 นาทีเป็นขั้นต่ำ เป็นสิ่งที่ต้อง เข้าใจว่ากลอรีนไดออกไซด์ไม่ใช่กลอรีน การทำลายไบโอฟิล์มในท่อหรือภาชนะบรรจุ ไปจนถึง ป้องกันการเติบโตของเชื้อลีจีโอเนลล่า

 3) โอโซน เป็นตัวฆ่าเชื้อที่แรงที่สุดที่สามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำ โอโซนเมื่อ ฆ่าเชื้อแล้วจะ ไม่มีผลตกก้างใดๆ ทั้งสิ้นเพราะตัวโอโซนจะสลายตัวเป็นออกซิเจน ข้อเสียของ โอโซนคือมีอายุสั้นและละลายน้ำได้ยาก ในระบบฆ่าเชื้อในน้ำดื่มโอโซนจะเป็นตัวหลักในการฆ่า เชื้อเพราะสามารถกำจัดได้หมดจดแม้กระทั่ง คลอรีน เหล็ก แมงกานีส หรือสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น กรดฮิวมิก เป็นต้น ในประเทศเยอรมนีใช้โอโซนเป็นสสารที่ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายในการฆ่าเชื้อเท่านั้น 4) การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี น้ำที่ได้รับการฆ่าเชื้อจะถูก

คลื่นจากรังสียูวีแพร่ผ่าน ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อที่ไม่มีผลต่อคุณภาพของน้ำ การฉายรังสียูวีจะไม่ ก่อให้เกิดผลตกก้างใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการฉายรังสียูวีสามารถฆ่าเชื้อโดยไม่ต้องใช้สารเคมี ปะปนในน้ำได้ทันที

5) การฆ่าเชื้อด้วยประจุเงิน การฆ่าเชื้อชนิดนี้ทำได้โดยเติมประจุเงินเข้าไปใน ระบบประมาณ 0.05 ถึง 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ประจุเงินมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแต่อย่างไรก็ตาม ความ เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆยังไม่เป็นที่แน่นอน เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อคือ 5-6 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ และยัง ไม่เกิดการป้องกันระยะยาวซึ่งทำให้เกิดกวามเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ

 6) การกรองเชื้อ ค่าใช้ง่ายสูงซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าการกรองเชื้อเป็นกรรมวิธีขั้นสูง สำหรับงานทางด้านเภสัชกรรม กระบวนการนี้ใช้การกรองระดับอุลตร้าซึ่งกรองอนุภาคเล็กถึง
 0.000005 เมตร อย่างไรก็ตามการฆ่าเชื้อยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ดี

7) การกรองทรายแบบช้า การกรองทรายแบบช้ามีความเร็วอยู่ที่ 0.1 เมตรต่อวินาที เพื่อลดจำนวนของเชื้อ แต่ด้วยการที่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งเยอะและต้องมีการฆ่าเชื้อประกอบจึง ทำให้การกรองชนิดนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว

ซึ่งการบำบัดด้วยวิธีพื้นฐานนี้อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และบางวิธีมีสาร ตกค้างเกิดขึ้นในระบบ อาจทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังแสดงในตารางที่ 1.7 จึงมีการนำ สมบัติโฟโตแกตะไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์มาใช้ในการกำจัดแบกทีเรียในน้ำ เช่นกำจัดเชื้อ *E.coli* ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์จากงานวิจัยของ Sikong และกณะ (2011) ได้นำไทเทเนียมได ออกไซด์มาใช้ในการบำบัดน้ำที่เชื้อ *E.coli* กวามเข้มข้นเชื้อตั้งต้น 10³ CFU/ml โดยใช้เส้นใยแก้วที่ เกลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไอออนของเหล็ก (Fe³⁺/TiO₂) และไทเทเนียมได ออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับดีบุกออกไซด์ (N-doped  $3 \text{SnO}_2/\text{TiO}_2$ ) โดยทำการทดสอบผ่านชุด กรองน้ำโฟโตแกตะไลติกที่บรรจุเส้นใยแก้วที่เกลือบด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ ทำ การทดสอบ 1-5 รอบ จากการทดสอบพบว่าฟิล์มสูตร 20N/3SnO₂/TiO₂ สามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ 97 เปอร์เซ็นต์ ในการทดสอบ 5 รอบ หรือที่เวลาประมาณ 93 นาที และจากงานวิจัยของ Boonyod และคณะ (2011) ได้ศึกษาการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* โดยใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วย ใอออนของเหล็ก สังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับกระบวนการโซล-เจล จากงานวิจัยนี้พบว่าผง ไทเทเนียมที่สังเคราะห์ได้สามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ในเวลา 20 นาทีภายใต้แสงยูวี และสามารถฆ่า เชื้อ *E.coli* ได้ในเวลา 3 ชั่วโมง ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ และนอกจากนี้ยังมีการนำไทเทเนียมได ออกไซด์ในการฆ่าไวรัสด้วย เช่นงานวิจัยของ Liga และคณะ (2011) ได้ทำการยับยั้งไวรัส MS2 (ATCC 15597-B1) ซึ่งเป็นไวรัสที่ปนเปื้อนในน้ำและสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย ทนต่อการฆ่าเชื้อ ด้วยคลอรีน และทนต่อรังสียูวี โดย Liga ได้นำไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยอนุภาคเงิน สูตรที่ดี ที่สุดคือ 5.95%nAg/P25TiO₂มาฆ่าเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยสามารถฆ่าเชื้อไวรัส MS2 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 10 นาที ด้วยอัตราการฆ่าเชื้อ 0.089 ต่อวินาที เขาได้กล่าวว่าไทเทเนียมได ออกไซด์เจือด้วยอนุภาคเงินสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้

	กลอรีน	คลอรีนได	โอโซน	อุลตร้าไวโอเลต
		ออกไซด์		
ความรุนแรง	ปานกลาง	รุนแรง	รุนแรงที่สุด	ปานกลาง
ผลตกค้าง	ชั่วโมง	วัน	นาที	ไม่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับค่า pH	มาก	ไม่มี	ปานกลาง	ไม่มี
สารตกค้าง	THM,AOX	คลอไรด์	อาจจะเกิดโบรเมต	อาจจะเกิดในไตรท์
การลงทุน	ต่ำ-สูง	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	ปานกลาง
การบำรุงรักษา	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ

ตารางที่ 1.7 เปรียบเทียบวิธีพื้นฐานในการบำบัดเชื้อแบคทีเรียน้ำ

(ที่มา: http://www.prominent.co.th/application/potable.html)

# 1.3 การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ไทเทเนียมไดออกไซด์มีการพัฒนาขึ้นในปี 1970 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการนำ ไทเทเนียมไดออกไซด์ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อมในการกำจัดสิ่งปนเปื้อน ซึ่งมีจำนวนสาร ปนเปื้อนมากกว่า 1,000 ชนิด (พวงรัตน์ 2004) ได้ถูกนำมาทดสอบและพบว่าสามารถใช้ กระบวนการโฟโตแกตะไลซิสในการกำจัดสารเหล่านั้นได้อย่างดียิ่ง ทั้งในส่วนของสารอินทรีย์ไม่ ว่าจะเป็นสารในกลุ่มของฟีนอล ยาฆ่าแมลง สี สารในกลุ่มของ BTEX (เบนซินโทลูอีน เอธิลเบน ซิล และไซลีน) ซึ่งมาจากการปนเปื้อนของน้ำมัน ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีกลอรีน เช่น ไดรกลอไร เอธิลีน คลอโรฟอร์ม เป็นต้น และสารอินทรีย์ในกลุ่มโลหะหนัก และใน ปัจจุปันได้มีงานวิจัย ออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการนำไทเทเนียมไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่าง มากมาย เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีสมบัติเป็นสารโฟโตแกตะลิสต์ที่ดี มี สมบัติทางเกมีที่ดีหลายอย่าง มีกวามเสถียรทางเกมี รากถูก และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย สมบัติเหล่านี้ไทเทเนียมไดออกไซด์จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวาง (Fujishima และกณะ 2000) เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ สารเกลือบผิววัสดุ การบำบัดอากาศและน้ำเสีย การทำกวามสะอาดตัวเอง และการยับยั้งเรื่องกินทรีย์ เป็นด้น

ด้วยข้อดีของสมบัติโฟโตแคตะ ไลติก จึงมีการนำสมบัติโฟโตแคตะ ไลติกมาใช้ใน การย่อยสถายสารอินทรีย์ เช่นสีของเมทิลีนบลู ดังเช่นงานวิจัยของ Wen และคณะ (2009) ได้ ทำการศึกษาสมบัติโฟโตแคตะ ไลติกของฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซค์เจือด้วยไอโอดีน ແລະ ฟลูออไรด์ ในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูที่มีความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้ แสงยูวีและแสงขาวในเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าฟิล์มดังกล่าวสามารถย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูได้คื และฟิล์มสามารถย่อยสลายไอออนของสาร อนินทรีย์ เช่น NO $_{2}^{-}$ , NH $_{4}^{+}$  และSO $_{4}^{-2}$ ได้คีเช่นกัน Hamadanian และคณะ (2010) ได้ศึกษาสมบัติโฟโตแคตะไลติกของผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ ด้วยคอปเปอร์และซัลเฟอร์ในการย่อยสลายสีย้อม Methyl range (MO) ภายใต้แสงยวีและแสงขาว พบว่าฟิล์มสามารถย่อยสลายสีย้อม MO ได้ดีทั้งสองสภาวะแสง นอกจากการย่อยสลายสีย้อมแล้ว ้สมบัติโฟโตแคตะ ไลติกยังสามารถใช้ในการย่อยสลายสารเคมีอันตราย เช่น สารฟืนอล หรือ สารประกอบฟีนอลต่างๆ ดังเช่นงานวิจัยของ Rasalingam และคณะ (2014) ได้ศึกษาสมบัติโฟโต แคตะ ไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยซิลิกาในการย่อยสลายสารฟีนอล โดยที่ไม่มีการฉาย ์ แสงในระบบพบว่าสามารถย่อยสลายฟีนอลได้ 24 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 120 นาที และเมื่อทำการฉาย แสงยูวีพบว่าความสามารถในการย่อยสลายสารฟีนอลเพิ่มเป็น 57-100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา เท่ากัน แสดงให้เห็นว่าแสงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแกตะไลติก และจาก ้งานวิจัยของ Guo และคณะ (2006) ได้นำผงไทเทเนียมไคออกไซด์ระดับนาโนเมตร มาย่อยสลาย

สารฟินอลที่มีความเข้มข้นเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้แสงยูวี โดยสูตรที่ดีท่สุดสามารถย่อย สลายสารฟินอลได้ 40 เปอร์เซ็นต์ที่เวลาในการฉายแสงยูวีนาน 3 ชั่วโมง และสามารถย่อยสลายได้ มากขึ้นถึง 81.6 เปอร์เซ็นต์ที่เวลาในการฉายแสงนาน 12 ชั่วโมง จากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในการฉายแสงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก

สารบิสฟินอลเอ (Bisphenol A, BPA) ที่เป็นอันตรายและมักพบได้ง่ายใน ้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดนมพลาสติก และภาชนะบรรจุอื่นๆ ถ้าได้รับเข้า ้ไปจะสะสมในร่างกายและทำให้เป็นมะเร็งได้ และหากสุดคมเข้าไปก็จะไปทำลายระบบทางเดิน หายใจและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การกำจัดหรือย่อยสลายสาบิสฟินอลเอด้วยวิธีการทั่วไปไม่ ้สามารถทำได้เนื่องจากเป็นสารที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง จึงมีการนำไทเทเนียมไดออกไซด์ มาใช้ในการย่อยสลาย ดังเช่นงานวิจัยของ Chiang และ Doong (2014) ได้นำผงไทเทเนียมได ออกไซด์เจือด้วยคอปเปอร์ที่เตรียมด้วยกระบวนการโซล-เจล มาทำการย่อยสลายสาร BPA ที่มี ้ความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้แสงยูวี และแสงขาวโคยใช้ความเข้มแสง 8 ้วัตต์ พบว่าสามารถย่อยสถายสาร BPA ได้ 97 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้การฉายแสงยุวีนาน 120 นาที และ สามารถย่อยสลาย BPA ได้ 77 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้แสงขาวนาน 120 นาที นอกจากการใช้ผง ์ไทเทเนียมไคออกไซด์แล้วยังมีการนำฟิล์มบางไทเทเนียมไคออกไซด์มาย่อยสลายสาร BPA เช่นกัน ดังเช่นงานวิจัยของ M และคณะ (2011) ได้ทำการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บน โลหะ ไทเทเนียม ไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยกระบวนการ โซล-เจล เพื่อย่อยสลายสาร BPA ความ เข้มข้นเริ่มต้น 300 ไมโครกรัมต่อลิตร ภายใต้การฉายแสงอาทิตย์นาน 180 นาที โดยสูตรที่ดีที่สุด ้สามารถย่อยสลาย BPA ใค้ 85 เปอร์เซ็นต์ภายใต้เวลาในการฉายแสงนาน 180 นาที และเมื่อเพิ่ม ้ความเข้มข้นของสาร BPA เป็น 600 ใมโครกรัมต่อลิตร พบว่าประสิทธิภาพในการย่อยสลายลดลง เหลือ 60-65 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 180 นาที แต่ยังคงมีประสิทธิภาพดีในการย่อยสลายอยู่ นอกจาก สาร BPA แล้วสารประกอบฟีนอลที่มีความอันตรายอีกตัวหนึ่งก็คือสารไคคลอโรฟีนอล (2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP) ซึ่งเป็นสารอันตรายสามารถทำให้เป็นมะเร็งได้ โดยสารดังกล่าวมักจะ ้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ยาแก้อักเสบ เป็นต้น จึงมีการศึกษาการย่อยสลาย สารคังกล่าวโคยใช้ไทเทเนียมไคออกไซค์อย่างแพร่หลาย คังเช่นงานวิจัยของ Chang และคณะ ใด้ศึกษาสมบัติโฟโตแกตะไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยโพรพิริน (2009)(Prophyrin/TiO,) ในการย่อยสลายสาร 2,4-DCP ที่ความเข้มข้นต่างๆ 10, 30, 50 และ 100 มิลลิกรัม ต่อลิตร ภายแสงขาว พบว่าสามารถความเข้มข้นที่ดีที่สุดที่สามารถย่อยสลายได้ คือที่ความเข้มข้น ี่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถย่อยสลายได้ 81 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อความเข้มข้นของ 2,4-DCP เพิ่มขึ้น พบว่าประสิทธิภาพในการย่อยสลายลุคลงเช่นกันโคยที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถ

ย่อยสถายได้ 42 เปอร์เซ็นต์ และจากงานวิจัยของ Melian และคณะ (2013) ได้ทำการย่อยสถาย สารละลาย 2,4-DCP โดยใช้สารแขวนลอยไทเทเนียมไดออกไซด์ P25 ทดสอบการย่อยสาลยภายใต้ ความเข้มแสง 60 วัตต์ นาน 2 ชั่วโมง โดยใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลาย 2,4-DCP เท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อปริมาณสารแขวนลอยไทเทเนียมไดออกไซด์ 1, 2 และ 3 กรัมต่อลิตร จากการ ทดสอบพบว่าสามารถย่อยสลายได้ 91.1, 91.5 และ 92.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่ง Melian ได้กล่าว ว่าจากการศึกษาการย่อยสลายสารฟีนอลและสารประกอบฟีนอลด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ข้าบ้าน้ำต่อไป

นอกจากประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และสารเคมี ้ต่างๆแล้วนั้น สมบัติโฟโตแคตะ ไลติกยังมีความสามารถในการฆ่าเชื้อแบกทีเรีย หรือเชื้อราอีกด้วย ้ดังเช่นงานวิจัยของ Sikong และคณะ (2010) ได้ทำการทดสอบการยั้บยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi ที่มีความเข้มข้นเชื้อตั้งต้น 1x10⁶ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ภายใต้การรับแสงยวีและแสงขาวด้วย ผงและฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยไอรอนและทินออกไซด์ (Fe³⁺/TiO₂/3SnO₂) ทำการ เตรียมอนุภาคผงไทเทเนียมไคออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล พบว่าผงไทเทเนียมไดออกไซด์ สูตร 0.5Fe³⁺/TiO₂/3SnO, สามารถฆ่าเชื้อ S.typhi ใด้ 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 120 นาทีภายใต้การ ิฉายแสงยุวี และ 25.87 เปอร์เซ็นต์ภายใต้แสงขาว ส่วนฟิล์ม 0.5Fe³⁺/TiO₂/3SnO₂ ที่เคลือบบนพอลิ ้ไวนิลกลอไรด์ (Polyvinylchloride, PVC) สามารถฆ่าเชื้อ S.typhi ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 120 นาที ภายใต้แสงยูวี และ 74.13 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้แสงขาว และจากงานวิจัยของ Ubonchonlakate และคณะ (2011) ได้นำฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยเงินและนิเกิลมาทดสอบการยับยั้ง เชื้อรา P. aeruginosa ที่มีความเข้มข้นเชื้อตั้งต้น 7x10² โคโลนีต่อมิลลิลิตร โดยใช้ฟิล์ม Ag/Ni/TiO, ที่เตรียมด้วยกระบวนการ โซล-เจล เคลือบบนเส้นใยแก้ว และเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส จาก การทดสอบพบ่าฟิล์มสูตร TiO_2-1Ag และ TiO_2-1Ag-1Ni สามารถสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 15 นาที่ของการรับแสงยูวี และฟิล์มสูตร TiO,-1Ni สามารถสามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรียใด้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 15 นาที่ของการรับแสงขาว และนอกจากการนำ ้ไทเทเนียมไดออกไซด์มาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วนั้น การฆ่าเชื้อราก็สามารถทำได้เช่นกัน ดังเช่นงานวิจัยของ Yaithongkum และคณะ (2011) ได้นำปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกมาใช้ในการ ้ยับยั้งเชื้อรา P. Expansum ที่มีความเข้มข้นเชื้อตั้งต้น1x10° สปอร์ต่อมิลลิลิตร โดยนำผงไทเทเนียม ใดออกไซด์เจือด้วยเงิน ดีบุกออกไซด์ และซิลิกอน (Ag/TiO,/SnO,/SiO,) โดยสูตรที่ดีที่สุดจาก งานวิจัยนี้  $1 \mathrm{Ag/TiO_2/SnO_2/SiO_2}$  สามารถฆ่าเชื้อ P. Expansum ใค้ 95เปอร์เซ็นต์ ภายใต้การรับแสงยู วี

#### 1.3.1 กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก

#### 1.3.1.1 การเจือด้วยโลหะหรืออโลหะ

การเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์มี การศึกษากันอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำได้โดยการเจือโลหะและอโลหะ เช่น SnO₂, ZnO₂, Fe, Ag, Au, Pt, Si, C, B, S, และ N เป็นต้น สำหรับกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพของการเจือโลหะและอโลหะ สามารถอธิบายได้หลายรูปแบบ โดยแตกต่างกันไปตามชนิดของสารเจือ

Hou และคณะ (2007) ได้อธิบายกลไกการเงือด้วยโลหะออกไซด์คือคีบุกออกไซด์ (SnO₂) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก โดยได้อธิบายไว้ว่าแถบช่องว่าง พลังงานของ  ${
m SnO}_2$  และ TiO2 (อะนาเทส) เท่ากับ 3.80 และ 3.20 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำคับ ซึ่ง แถบช่องว่างพลังงานของ  ${
m SnO}_2$  จะกว้างกว่า TiO $_2$  ดังนั้นตำแหน่งแถบการนำของ  ${
m SnO}_2$  มีก่าต่ำกว่า TiO, แสดงดังรูปที่ 1.16 เมื่ออิเล็กตรอนถูกกระตุ้นด้วยพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสง อิเล็กตรอนจะ หลุดจากแถบเวเลนซ์ไปยังแถบการนำของ TiO₂ ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปยังแถบการนำของ SnO₂ ที่มีพลังงานน้อยกว่า และจะกักเก็บอิเล็กตรอนไว้ที่ผิว ทำให้เกิดการหน่วงการกลับมารวมตัว ของอิเล็กตรอนและหลุมประจุบวกของ TiO, มีผลให้หลุมประจุบวกที่เกิดบนผิวของ TiO, สามารถ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจากงานวิจัยของ Lin แลคณะ (2008) ได้ ศึกษาการสังเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์ (TiO,/WO,) และผง ์ ใทเทเนียมใดออกไซค์เจือด้วยดีบุกออกไซด์ (TiO,/SnO,) เพื่อย่อยสถายเตตระ-คลอโรฟีนอล (4-Chlorophenol, 4-CP) ภายใต้แสงยูวี พบว่าอิทธิพลของสารเจือมีผลต่อแถบช่องว่างพลังงาน โดย TiO2/WO3 สามารถลดแถบช่องว่าพลังงานของ TiO2 ลงเหลือ 2.61อิเล็กตรอนโวลต์ เนื่องจาก WO3 บริสุทธิ์มีแทบช่องว่างพลังงานที่ต่ำกว่า TiO $_2$  คือ 2.76 อิเล็กตรอนโวลต์ เมื่อนำมาเจือ WO $_3$  จึง สามารถช่วยลดแถบช่องว่างพลังงานของ TiO2 ลงมาได้ ส่วน TiO2/SnO2 ไม่สามารถลดแถบ ช่องว่างพลังงานลงได้เนื่องจาก  ${
m SnO}_2$  ที่สังเคราะห์มาเป็นสารเงือนั้นมีแถบช่องว่างพลังงานที่สูงกว่า TiO, คือ 3.70 อิเล็กตรอนโวลต์ จึงทำให้ไม่สามารถช่วยลดขนาดช่องว่างพลังงานลงได้ จาก ้งานวิจัยนี้พบว่านอกการเจือส่งผลต่อแถบช่องว่างพลังงานแล้วยังส่งผลต่อขนาคอนภาคค้วยจากการ ้วิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM ของผง TiO,/WO, มีขนาดอนุภากเท่ากับ 300 นาโนเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ กว่าขนาดอนุภาคของ TiO2/SO2 ที่มีขนาดอนุภาค 150 นาโนเมตร และ TiO2/WO3 สามารถย่อย ้สถาย4-CP ที่ความยาวคลื่น 435 นาโนเมตร ภายในเวลา 180 นาทีได้สูงสุดคือ 65 เปอร์เซ็นต์ และที่ ้ความยาวคลื่น 396 นาโนเมตร ประสิทธิภาพการย่อยสลายลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการเจือ WO, ทำให้ OH radical ในระบบเพิ่มมากขึ้นทำให้มีประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะ ไลติกที่ดี ขึ้น

้นอกจากนี้การเงือด้วยอโลหะก็สามาถเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติโฟโตแกตะไลติก ใด้เช่นกันดังเช่นงานวิจัยอง Yung และคณะ (2010) ใด้ศึกษาอิทธิพลของสารเจือคาร์บอนในการ ้ถดแถบช่องว่างพลังงานของไทเทเนียมไดออกไซด์ลงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงภายใต้แสงขาว จาก การเจือการ์บอนทำให้แถบช่องว่างพลังงานลดลงจาก 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์ เป็น 2.6 อิเล็กตรอน ้ โวลต์ ทำให้มีประสิทธิภาพโคคเค่นในการย่อยสลายสารฟีนอลภายใต้แสงขาวที่ดี และจากงานวิจัย ของ Lin และคณะ (2013) ได้ศึกษาอิทธิพลของสารเจือคาร์บอนต่อสมบัติโฟโตแคตะ ไลติกในการ ้ย่อยสถายเอทิลีนภายใต้แสงขาว พบว่าไทเทเนียมไคออกไซค์เจือการ์บอนมีแถบช่องว่างพลังงาน แคบลง โดยการ์บอนที่เจือลงไปในระบบจะไปแทนที่ออกซิเจน และฟอร์มตัวเป็น Ti-O-C การ ้แทนที่ของออกซิเจนด้วยคาร์บอนทำให้แถบช่องว่างพลังงานลดลง นั้นหมายถึงทำให้ระยะในการ กลับมารวมตัวกันของอิเล็กตรอนและหลมอิเล็กตรอนลคลง ทำให้มีประสิทธิภาพของสมบัติโฟโต แคตะ ไลติกที่ดีภายใต้การกระตุ้นด้วยแสงขาว ดังรูปที่1.17 และจากงานวิจัยของ Darzi และคณะ (2012) ศึกษาประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมไคออกไซด์เจือไนโตรเจน ้ที่เตรียมด้วยวิธี โซล-เจล เผาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียสนาน 5 ชั่ว โมง พบว่าแถบช่องว่าง พลังงานของไทเทเนียมไคออกไซค์เจือในโตรเจนแคบลงเหลือ 2.8 อิเล็กตรอนโวลต์ แสดงให้เห็น ้ว่าการเจือในโตรเจนช่วยให้แถบช่องว่างพลังงานแคบลง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ ้ปฏิกิริยาโฟโตแคตะ ไลติกภายใต้แสงขาวซึ่งมีพลังงานต่ำกว่าแสงยวี จึงมีการนำมาประยกต์ใช้งาน ในการย่อยสถายสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ต่างๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ดังเช่นงานวิจัยของ Surmacki และคณะ (2013) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของสมบัติโฟโตแคตะ ไลติกของผงไทเทเนียมได ้ออกไซด์เจือด้วยในโตรเจน โดยใช้สารเจือในโตรเจนจากยูเรีย ทดสอบปฏิกิริยาในการย่อยสลาย ้สารฟีนอลภายใต้แสงขาว เนื่องจากผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยในโตรเจนที่สังเคราะห์ได้มี การดูดกลืนแสงไปทางแสงขาว มีค่าแถบช่องว่างพลังงานลดลง สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีภายใต้ แสงขาว พบว่าผงไทเทเนียมไดออกไซด์ดังกล่าวสามารถย่อยสลายสารฟีนอลความเข้มข้น  $5\mathrm{x10}^4$ ้โมลาร์ได้ดีกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีการเติมสารเจือ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาชนิดของ สารเจือในโตรเจนจากสารตั้งต้นชนิดอื่นๆ เช่นงานวิจัยของ Ohno และคณะ (2004) ได้ศึกษา ้สมบัติโฟโตแคตะ ไลติกของผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนจากสารตั้งต้นไทโอยูเรีย ใน การย่อยสลายสีของ MB และไคโพรพานอล (2-propanol) ภายใต้แสงขาว พบผงไทเทเนียมไคอก ้ไซด์ที่เจือด้วยไทโอยูเรียมีแถบการดูดกลืนแสงเคลื่อนไปทางแสงขาว และจากการวิเคราะห์ Density of state (DOS) พบว่าผงไทเทเนียมไดออกไซด์ดังกล่าวสามารถลดความกว้างของชั้น ระหว่างชั้นเวเลนซ์แบนค์ (VB) และคอนคักชั่นแบนค์ (CB) ได้ คังรูปที่ 1.18 และสามารถย่อยสลาย MB และ 2-propanol ได้ดีภายใต้แสงขาวได้ดีกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีการเจือ

การเติมสารเจือสองชนิด หรือการเจือร่วม (Co-Doped) หรือมากกว่าสองชนิดขึ้น ้ไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถทำ ปฏิกิริยาได้ดีภายใต้แสงขาว หรือแสงฟลูออเรสเซนต์ หรือแสงอาทิตย์ ดังเช่นงานวิจัยของ Rengifo-Herrera และ Pulgarin (2009) ได้ศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตะ ไลติกของผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ ้ร่วมด้วยในโตรเจนและซัลเฟอร์ที่เตรียมโดยใช้ไทโอยเรียเป็นสารตั้งต้นให้ในโตรเจนและซัลเฟอร์ (N,S co-doped TiO,) และผงไทเทเนียมไดออกไซค์เจือในโตรเจนเตรียมโดยใช้ยูเรียเป็นสารตั้งต้น ให้ในโตรเจน (N-TiO₂)ในการย่อยสลายสารฟีนอล และการฆ่าเชื้อ *E.coli* ภายใต้แสงขาว พบว่าผง ์ ไทเทเนียมไคออกไซค์ทั้งสองสุตร สามารถลดแถบช่องว่างพลังงานลงได้จาก 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์ เหลือ 2.85 และ 2.73 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำคับ โดยใด้อธิบายว่า N, S co-doped TiO, มีค่าแถบ ้ช่องว่างพลังงานแคบที่สุดเนื่องจากเป็นอิทธิพลจากการแทรกของ N ในแลตทิชของ TiO, และ ฟอร์มตัวเป็น N-O-Ti และอิทธิพลของ S ที่อยู่ในรูปของS⁶⁺ ทำให้มีแถบช่องว่างพลังงานลคลงและ ้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารฟีนอล และฆ่าเชื้อ E.coli ได้ภายใต้ขาว นอกจากนี้ Rengifo-Herrera และ Pulgarin (2010) ยังได้ทำการศึกษาสมบัติโฟโตแคตะไลติกของผงไทเทเนียมได ออกไซด์ N, S co-doped และ N-doped เปรียบเทียบกับ P25 ในการย่อยสลายสารฟีนอล และฆ่าเชื้อ E.coli ภายใต้สภาวะเสมือนแสงอาทิตย์ พบว่า N, S co-doped TiO, มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย และฆ่าเชื้อ E.coli สูงกว่า N-doped TiO, และP25



ร**ูปที่ 1.16** กลไกการเคลื่อนที่ของประจุใน SnO₂/TiO₂ composite (ที่มา: Hou และคณะ 2007)



ร**ูปที่ 1.17** กลไกการเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของ C-TiO₂ (ที่มา: Lin และคณะ 2013)



รูปที่1.18 Total DOS ของ (A) undoped TiO₂, (B) S-doped TiO₂, (C) partial DOS of S atoms in S-doped TiO₂ (ที่มา: Ohno และคณะ, 2004)

#### 1.3.1.2 การเกิดเฟสผสมระหว่างเฟสอะนาเทสและเฟสรูไทล์

การเพิ่มประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์อีกวิธีหนึ่ง คือ การสังเคราะห์ให้ อยู่ในรูปของเฟสผสม ระหว่างเฟสอะนาเทสและรูไทล์ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เช่นผงไทเทเนียม ไดออกไซด์ Degussa P25 ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยมีอัตราส่วนผสมระหว่าง อะนาเทสต่อรู ไทล์ เท่ากับ 75:25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลิตโดยวิธีไฮโดรไลซิส และวิธีการเพิ่มความหนาแน่นด้วย กระบวนการสร้างความหนาแน่น (Densification) ภายใต้ความดัน 1,500-4,000 กิโลปาสคาล (Zhao และคณะ 2007) นอกจากเฟสอะนาเทสให้ผลปฏิกิริยาโฟโตแกตะไลติกได้ดีแล้ว การเกิดเฟสผสม ยังให้ผลดีเช่นกัน โดยเมื่อเฟสผสมถูกกระตุ้นด้วยแสงทำให้อิเล็กตรอนในแถบเวเลนซ์ของรูไทล์ถูก กระตุ้นได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีแถบช่องว่างพลังงานเท่ากับ 3.02 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งน้อยกว่าอะนา เทสที่มีแถบช่องว่างพลังงานเท่ากับ 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์ ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่มายังแถบการ นำของรูไทล์ ทำให้เกิดการหน่วงการกลับมารวมตัวของอิเล็กตรอนและหลุมประจุบวก ในที่สุด อิเล็กตรอนปรากฏสู่ผิวทำให้เกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกได้

ซึ่งการทำให้เกิดเฟสผสมนั้นสามารถทำได้โดยอาศัยอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ และการเติมสารเงือเป็นตัวช่วยให้เกิดเฟสผสมได้ดังเช่นงานวิจัยของ Ubonchonlakat และคณะ (2008) ได้เตรียมสารเกลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยเงิน เกลือบบนแผ่นกระเบื้องเกลือบ โดย กระบวนการ โซล-เจล พบว่าปริมาณของเงินที่เจือส่งผลต่อขนาดผลึก ปริมาณเฟส และปฏิกิริยาโฟ โตแคตะ ไลติก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบว่าจะเกิดเฟสอะนาเทสเมื่อเผาที่ ้อุณหภูมิ 400-500 องศาเซลเซียส และจะเริ่มเกิคเฟสรูไทล์เมื่อมีอุณหภูมิเผาสูงขึ้นเท่ากับ 700 องศา เซลเซียส และปริมาณเฟสอะนาเทสจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของเงินที่เจือเพิ่มมากขึ้น และจากงานวิจัย ของ Kim และ Ehrman (2009) ได้ศึกษาสมบัติโฟโตแคตะ ไลติกของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ ้ที่มีเฟสผสมระหว่างเฟสอะนาเทสและรูไทล์ พบว่าผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีเฟสผสมอะนาเทส และรูไทล์ที่อัตราส่วนเฟสเท่ากับ 4:1 มีสมบัติโฟโตแคตะไลติกที่ดีในการย่อยสลายสีของเมทิลี ้นบลูภายใต้แสงยูวี และจากงานวิจัยของ Gua และคณะ (2014) ได้ทำการศึกษาสมบัติโฟโตแคตะไล ้ติกของผงไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอะนาเทส เฟสรูไทล์ และเฟสผสมระหว่างอะนาเทสและรูไทล์ พบว่าจากการทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแกตะ ไลติกในการย่อยสลายฟีนอล และสีย้อม RhB ผง ้ไทเทเนียมไคอกไซค์ที่มีเฟสผสมอะนาเทสและรูไทล์ที่อัตราส่วนเฟสรูไทล์เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ ให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายฟีนอลและสีย้อม RbB ได้สูงสุดที่เมื่อเทียบกับไทเทเนียมได ออกไซด์ที่มีเฟสเดียว และที่อัตราส่วนอื่นๆ

#### 1.3.1.3 การลดช่องว่างของแถบพลังงาน

การใช้งานไทเทเนียมไดออกไซด์ต้องการแสงยูวีในการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา ที่ น่าสนใจคือแสงในช่วงแสงขาว เพราะสามารถใช้ในร่มหรือแสงอาทิตย์ในที่แจ้ง จึงเริ่มมีการศึกษา เรื่องนี้ในปี 2001 โดยนักเคมีชื่อ Asabi เขาได้ทำการศึกษาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วย ในโตรเจน พบว่าการเจือในโตรเจนสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกที่มีประสิทธิภาพ สูงภายใต้การกระตุ้นด้วยแสงยูวี และแสงขาว ซึ่งสามารถใช้ได้ในช่วงความยาวคลื่นแสง 390-500 นาโนเมตร การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเจือในโตรเจนได้อธิบายโดย Nakoto (2004) และ Trie (2003) เขาได้อธิบายไว้ว่าการเติมไนโตรเจน ทำให้แถบช่องว่างพลังงานแคบลงเนื่องจากในชั้นออ บิทัลของ N2p มีช่องว่างที่น้อยกว่าออบิทัลของ O2p ทำให้อิเล็กตรอนกระโดดจาก O2p ไปยัง N2p
และกระโคคต่อไปยัง Ti3d ได้จึงทำให้สามารถลดพลังงานในการกระตุ้นลงได้ และ Nolan และ คณะ (2011) ก็ได้อธิบายถึงอิทธิพลของสารเงือในโตรเงนต่อการลดลงของแถบช่องว่างพลังงานไว้ ้ว่าการเจือในโตรเจนสามารถลดแถบช่องว่างพลังงานลงได้ เนื่องจากในโตรเจนจะเข้าไปแทนที่ ออกซิเจนในแลคทิซของ O-Ti-O และฟอร์มเป็น N-Ti-O ซึ่งจากการเข้าไปแทนที่ออกซิเจนทำให้มี ชั้นออบิทัลของ N2p ซึ่งจะแคบกว่าการที่อิเล็กตรอนจะกระ โคคจากชั้น O2p ไปยัง Ti3d เลย จึง สามารถลดพลังงานในการกระตุ้นลงได้ ดังรูปที่ 1.19 และนอกจากการกระตุ้นด้วยแสงยูวีและแสง ้งาวแล้วนั้นยังมีการกระตุ้นด้วยแสงLED อีกด้วยดังงานวิจัยของ Liu และคณะ (2009) ได้ ทำการศึกษาการถคลงของแถบช่องว่างพลังงาน และปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมไค ้ออกไซด์ภายใต้แสงที่มีพลังงานต่ำอย่างหลอด LED พบว่าการเจือซัลเฟอร์สามารถลดแถบช่องว่าง พลังงานลงได้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแกตะไลติกได้ดีในการย่อยสลายสีย้อม MO ใด้ 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 5 ชั่วโมงภายใต้การรับแสงจากหลอด LED 12 วัตต์ โดยเขาได้ อธิบายว่าการที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีนั้นเป็นอิทธิพลมาจากการแทนที่ของ S ใน O-Ti-O และ ฟอร์มตัวเป็น O-Ti-S และนอกจากนี้ยังมี O-S-O ในชั้นออบิทัล S2p ทำให้ช่องว่างพลังงานแคบลง และมีขอบการดูคกลืนแคงเลื่อนไปยังแสงสีแคงมากขึ้น นอกจากนี้ S ยังไปช่วยลดการรวมตัวกัน ้ของอิเล็กตรอนและหลุมอิเล็กตรอนอีกด้วย จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงภายใต้พลังงานกระตุ้นที่ต่ำ ้ดังรูปที่ 1.20 ที่แสดงถึงแถบช่องว่างพลังงานที่ลดลง



รูปที่ 1.19 การเกิดปฏิกิริยาของไทเทเนียมไดออกไซค์เฟสอะนาเทส และรูไทล์ที่เจือด้วยไนโตรเจน (ที่มา: Nolan และคณะ 2011)



ร**ูปที่ 1.20** การเกิดปฏิกิริยาของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เงือด้วยซัลเฟอร์ภายใต้แสงขาว (ที่มา: Liu และคณะ 2009)

#### 1.3.1.4 การถดขนาดอนุภาค

การถดขนาดอนุภาคเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมบัติโฟ โตแคตะ ไลติก ดังงานวิจัยของ Li และคณะ (2011) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของสารเจือการ์บอนใน การสังเคระห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการไฮโครเทอร์มอล และเผาที่อุณหภูมิ 450 ้องศาเซลเซียสนาน 1 ชั่วโมง ซึ่งจากการคำนวณขนาดผลึกด้วยเทคนิค XRD พบว่าผงไทเทเนียมได ออกไซด์ที่เจือด้วยการ์บอนมีขนาดผลึกลดลงเมื่อเทียบกับผง P25 โดยผงที่สังเกราะห์ได้มีขนาด ผลึกอยู่ในช่วง 5.5-6.2 นาโนเมตร และมีขนาดนุภาคจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HRTEM (High Resolution TEM) เท่ากับ 0.35 นาโนเมตร ซึ่งจากการลดลงของขนาดอนุภากส่งผลให้มีสมบัติโฟ ์ โตแกตะ ไลติกเพิ่มขึ้น โดยสามารถย่อยสลายสีย้อม MO ได้ 99 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 4 นาทีภายใต้แสง ี้ยูวีซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าผง P25 ที่สามารถย่อยสลายได้เพียง 8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น นอกจากการ ้เติมสารเจือแล้วนั้น การเติมสารลกแรงตึงผิวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการลคขนาคอนภาค คังเช่นงานวิจัย ของ Lee และคณะ (2012) ได้ทำการเตรียมผงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล โดย ใช้ซิทิลไตรเมททิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (Cetyltrimethylammonium chloride) เป็นสารลดแรงตึง ้ผิวเติมลงไปในระบบ พบว่าผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมสารลดแรงตึงผิวมีขนาดอนุภากเล็กลง ี้เมื่อเปรียบเทียบกับผง P25 โดยมีขนาดอนภาคจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TEM ประมาณ 5 นาโน เมตร และสามารถย่อยสลายสีย้อมผ้าแอซโซ (Azo dye) ใด้ 98 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้แสงยูวีและแสง ขาวในเวลา 2 ชั่วโมง

# 1.3.1.5 การเพิ่มพื้นที่ผิวหรือการเพิ่มความพรุน

การเพิ่มพื้นที่ผิวหรือการเพิ่มความพรุนเป็นการเพิ่มพื้นที่สัมผัสในการเกิดปฏิกิริยา ทำให้ปฏิกิริยาโฟโตแคตะ ไลติกมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การเพิ่มพื้นที่ผิวหรือการเพิ่มความพรุน สามารถทำใด้โดยการเติมสารเจือ เช่น งานวิจัยของ Yu และคณะ (2006) ได้ทำการสังเคระห์ ใทเทเนียมใดออกไซด์เจือด้วยซิลิกอน เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวด้วยกระบวนการโซล-เจล และเผาที่ อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสนาน 4 ชั่วโมง ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Surface Area and BET ในการหาพื้นที่ผิวของผงไทเทเนียมไคออกไซค์เจือด้วยซิลิกอน Porosity Analyzer. (SiO,/TiO,) พบว่ามีพื้นที่ผิวเท่ากับ 957 ตารางเมตรต่อกรัม และมีปริมาณรูพรุน (Pore volume) เท่ากับ 0.48 มิลลิลิตรต่อกรัม ซึ่งมีพื้นที่ผิวที่สูงเกือบเทียบเท่าผงซิลิกอนบริสุทธิ์ทีมีพื้นที่ผิวเท่ากับ 999 ตารางเมตรต่อกรับ และนอกจากนี้พบว่าการเจือการ์บอนสามารถเพิ่มพื้นที่ผิวและสามารถทำ ให้ไทเทเนียมไคออกไซค์มีสมบัติโฟโตแคตะไลติกที่คีอีกด้วย ดังเช่นงานวิจัยของ Lin และคณะ (2011)ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของสารเจือการ์บอนต่อฟอล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดย กระบวนการ โซล-เจล และกระบวนการทางความร้อน จากการทคสอบด้วยเทคนิค BET เพื่อศึกษา ้ปริมาณพื้นที่ผิวพบว่าฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยการ์บอนมีพื้นที่ผิวมากกว่าฟิล์ม ้ไทเทเนียมที่ไม่มีการเจือ และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวทำให้มีสมบัติโฟโตแคตะไลติกในการย่อย ้สถายสีของเมทิลีนบลที่ดีเช่นกัน จากการทดสอบ 5 รอบภายใต้แสงยวี พบว่าฟิล์มดังกล่าวสามารถ ้ย่อยสถายได้มากกว่า 87 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าฟิล์มที่ไม่ได้เจือด้วยการ์บอน และฟิล์มที่เตรียมจาก P25 นอกจากนี้การเพิ่มความพรนหรือผิวพรนก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมบัติโฟโตแก ตะ ไลติกได้เช่นกัน เช่นงานวิจัยของ Grandcolas และคณะ (2014) ได้นำเทคนิคการสร้างชั้นฟิล์มที่ ้มีลักษณะเป็นนาโนโคมมาช่วยเพิ่มพื้นที่ผิว โคยทำการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไคออกไซด์ นาโนโคมด้วยเทคนิค Magnetron sputtering บนแผ่นซิลิกอนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการ เกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก พบว่าฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซด์นาโนโคมมีลักษณะพื้นที่ผิวที่ ้งรุงระ และสามารเพิ่มพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 64 เปอร์เซ็นต์ จากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวและ ้ลักษณะผิวที่ขรุขระนี้ทำให้มีปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูที่สูงขึ้น ้ด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มที่เรียบ และได้กล่าวไว้ว่าการเพิ่มความพรุน การเพิ่มพื้นที่ผิว สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมบัติโฟโคแตคะไลติกได้

# 1.3.2 การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้านการบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี ต่างๆ สารฟีนอล และสารประกอบฟีนอล และการประยุกต์ใช้กับ Reactor ต่างๆ

ใทเทเนียมใดออกใซด์มีการนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ การประยุกต์นำไทเทเนียมไดออกไซด์มาใช้การบำบัดน้ำก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและมี การศึกษาอย่างกว้างขวางในการย่อยสลายสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารเคมีต่างๆ สารฟีนอล และ ้สารประกอบฟืนอลต่างๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่นการนำไทเทเนียมไคออกไซค์มาบำบัคน้ำเสียจากโค รงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอของ Neelavannan และคณะ (2007) ได้ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์มากำจัด ้สีข้อมอินทรีย์ที่ปนเปื้อนน้ำในปริมาณสูงโดยใช้ปฏิกิริยาโฟโตแกตะไลติกร่วมกับไฟฟ้าเคมีเพื่อเพิ่ม ้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายให้สูงยิ่งขึ้น สารมาถย่อยสีย้อมอินทรีย์ และสารเคมีที่มีอันตราย (Chemical oxygen demand, COD) ที่ปนเปื้อนในน้ำได้ 96 เปอร์เซ็นต์ และ 100 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 7 ชั่วโมง โดยใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำคับ และ Zainal และคณะ(2007) ได้นำฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มาใช้ในการกำจัดสีย้อม และสิ่ง ปฏิกูลจากโรงงานสิ่งทอเส้นใยฝ้าย โดยอาศัยการทำงานของปฏิกิริยาโฟโตแคตะ ไลติกร่วมกับ ้ไฟฟ้าเคมี พบว่าสามารถย่อยสลาย COD ได้ 73.1 เปอร์เซ็นต์ และสามารถย่อยสลาย Biochemical oxygen demand (BOD) ได้ 21.48 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 150 นาทีภายใต้แสงยูวี นอกจากการ ้ประยกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วยังมีการนำไทเทเนียมไดออกไซด์มาใช้ กับงานออฟชอร์ (Offshore) จากน้ำทะเลอีกด้วยโดย Brosillon และคณะ (2014) ได้ใช้สมบัติโฟโต แคตะ ใลติกในการกำจัดสารปนเปื้อน Tributyltin (TBT) Dibutyltin (DBT) และ Monobutyltin (MBT) ที่ปนเปื้อนในน้ำทะเล และตะกอนจากทะเล โดยทำการทดสอบภายใต้แสงยวีนาน 12 ชั่วโมง พบว่าสามารถย่อยสลาย TBT, DBT และ MBT ใค้ 99.8 เปอร์เซ็นต์ 32 เปอร์เซ็นต์ และ 37 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

การประยุกต์ใช้งานไทเทเนียมไดออกไซด์ในการย่อยสลายสารฟีนอล และ สารประกอบฟีนอลต่างๆในน้ำได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลายเช่นกัน เนื่องจากสารฟีนอลและ สารประกอบฟีนอลเป็นสารที่มีความอันตรายสูง และสามารถพบได้ในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ต่างๆ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดนมพลาสติก หรือในน้ำยาป้วนปาก ยาฆ่าเชื้อต่างๆ เป็นต้น ด้วย อันตรายจากสารฟีนอลที่สามารถทำให้เกิดมะเร็ง และเป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในและระบบ ทางเดินหายใจ ตัวอย่างการนำไทเทเนียมไดออกไซด์มาใช้ในการกำจัดหรือย่อยสลายสารฟีนอล และสารประกอบฟีนอล เช่นงานวิจัยของ Cruz และคณะ (2011) ได้นำปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกมา ย่อยสลายสารฟีนอล และสารประกอบฟีนอลในอุตสาหกรรมการผลิตสีย้อมซึ่งได้แก่สาร 2,4-Dimethylphenol (2,4-DMP), 2,4-Dichlorophenol (2,4-DCP) และ 2-Chloro-phenol (2-CP) ทำการ ทดสอบโดยนำสารฟีนอลที่ได้จากน้ำทิ้งที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 2, 3, 8 และ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร มา ทำการทคสอบกับสารแขวนลอย P25 ที่เฟสผสมอะนาเทส 80 เปอร์เซ็นต์ และรูไทล์ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวแกตะลิส โดยนำผง P25 มา 300 มิลลิกรัมกระจายตัวลงไปน้ำทิ้งที่มีความเข้มข้นของฟีนอล ต่างๆที่มีปริมาตร 300 มิลลิลิตร ในขวดลูกชมพู และแปรค่า pH ที่ใช้ในการในระบบที่ 3 และ 5 ทคสอบภายใต้แสงยูวีที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร บรรจุในกล่องทึบ และให้มีการปั้นกวนของ ้สารตลอดการทดสอบ ผลจากการทดสอบพบว่าที่ความเข้มข้นเริ่มต้นต่ำๆ เช่น 2, 3 และ 8 มิลลิกรัม ้ต่อลิตร ใช้เวลาในการย่อยสลายเร็วมาก จึงศึกษาที่ความเข้มข้นสูงคือ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่แปรค่า pH เท่ากับ 3 สามารถย่อยสลายฟีนอล 2-CP 2,4-DMP และ 2,4-DCP ได้ 99, 61, 83 และ 46 เปอร์เซ็นต์ ตามลำคับ และที่แปรค่า pH เท่ากับ 5 สามารถย่อยสลายได้ 99, 92, 83 และ 48 เปอร์เซ็นต์ ตามลำคับ นอกจากการปนเปื้อนของสารฟีนอล และสารประกอบฟีนอลต่างๆในน้ำทิ้ง ้จากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนั้นยังมีการปนเปื้อนของสารฟีนอลในน้ำประปาอีกด้วย Suryaman และคณะ (2009) ได้นำปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกมาใช้ในการย่อยสลายสารฟีนอลในน้ำประปาที่มี การใหลแบบต่อเนื่องด้วยอัตราการใหล 600 มิลลิลิตรต่อนาที โดยให้ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟี นอลเท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตรผสมกับผงไทเทเนียมไคออกไซค์ 10 กรัม ให้มีการไหลอย่าง ้ต่อเนื่องผ่านแสงยุวี และแสงอาทิตย์แบบจำลองที่มีความยาวกลื่นในช่วง 320-390 นาโนเมตร ที่ ความเข้มแสง 1.7 และ 2.9-3.3 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำคับ พบว่าสามารถย่อยสลาย ้ละลายฟื้นอลที่มีความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ 99 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 72 ชั่วโมง และเมื่อมี ปรับการถดอัตราการใหลให้ช้าลงเหลือ 15 มิลลิลิตรต่อนาที สามารถลดเวลาในการย่อยสลายได้ โดยสามารถย่อยสลายได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการนำไทเทเนียมได ออกไซด์มาใช้ในการย่อยสลายสารบิสฟีนอลเอ (BPA) ในน้ำด้วยปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกภายใต้ แสงอาทิตย์โดย Kaneco และคณะ (2004) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของปริมาณสารแคตะลิส ค่าpH อุณหภูมิ เวลาในการฉายแสง และความเข้มแสง ต่อการย่อยสลายสาร BPA ความเข้มข้น 100 ใมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากการศึกษาพบว่าที่ปริมาณผงไทเทเนียมไคออกไซด์เท่ากับ 500 ้มิลลิกรัม ที่ pH เท่ากับ 6 ภายใต้การรับแสงอาทิตย์นาน 60 นาที และความเข้มแสงเท่ากับ 1.3 มิลลิ ้วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย BPA คีที่สุด

การออกแบบชุดปฏิกรณ์หรือชุดทคสอบแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันในการทำให้ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมเนียมไคออกไซค์เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วอย่างชุดทดสอบในการบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนสารฟีนอล และสารประกอบฟี นอล เช่นงานวิจัยของ Gu และคณะ (2010) ได้ออกแบบชุดทดสอบโฟโตแกตะไลติกของผง ไทเทเนียมไดออกไซค์เจือด้วยแอกทิเวเตดการ์บอน (Activated Carbon) ดังแดสงในรูปที่1.21 ใน การย่อยสถายสาร 2.4-DCP ที่มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้สารแคทตะ ลิส 5 กรัมต่อลิตรในการย่อยสลาย พบว่าสามารถย่อยสลายสาร 2,4-DCP ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ใน เวลา 90นาที และเมื่อเพิ่มปริมาณแคตตะลิสเป็น 9 กรัมต่อลิตร สามารถย่อยสลายได้ 100 ้เปอร์เซ็นต์ในเวลา 90นาที และเมื่อทำการทดสอบเปรียบเทียบกับการบำบัดด้วยกระบวนการอื่นๆ เช่น การกรองทางชีวภาพ (Bio-filtration) การตกตะกอน (Sedimentation) และ การกรอง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนสารประกอบฟีนอล (2.4-DCP) (Filtration) ด้วยชุดทดสอบโฟโตแคตะไลติกของ Gu โดยให้ประสิทธิ์ภาพคีเมื่อเทียบกับการบำบัดด้วยวิธีอื่นๆ และจากการทดสอบการย่อยสลาย 2,4-DCP ด้วยชุดทดสอบของ Xiu และคณะ (2007) แสดงดังรูป ที่1.22 โดยใช้ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยเหล็กและแกรไฟท์ (TiO,/Ti-Fe-Graphite) ที่ เตรียมด้วยวิธี โฟโตอิเล็กโตรแคตะ ไลติก (Photoelectrocatalytic, PEC) ซึ่งสามารถย่อยสลายสาร 2. 4-DCP ใค้ 93 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 60 นาที่ด้วยชุดทุดสอบของเขา นอกจากสาร2.4-DCP แล้วยัง มีสาร BPA ที่สารถย่อยสถายได้ด้วยชุดทดสอบโฟโตแกตะไถติก เช่นงานวิจัยของ Subaglo และ ้คณะ (2010) ได้ทำการศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตะ ไลติกในการย่อยสลายสาร BPA ซึ่งเป็นสารเคมีที่ ้มีพิษรุนแรงที่ปนเปื้อนในน้ำ โดย BPA จะปนเปื้อนผ่านทางภาชนะบรรจุที่ทำมาจาก โพลี คาร์บอเนต (Polycarbonate plastic) และอิพีอกซีเรซิน (Epoxy resin) ซึ่งมักจะพบโดยทั่วไปในขวด ้น้ำเด็ก ขวดบรรจุน้ำดื่ม งานทางทันตกรรม เลนส์แว่นตา เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยได้ ้ทำการศึกษาโคยใช้ในโตรเจนเจือไทเทเนียมไคออกไซด์ ภายใต้การกระตุ้นโดยแสงสีน้ำเงิน เขียว และเหลืองจากหลอด LED เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับไทเทเนียมที่ไม่ได้เจือ ซึ่งผลจากการทดลอง พบว่าไทเทเนียมที่เจือด้วยในโตรเจนสามารถย่อยสลายสาร BPA ได้ดีที่สุดที่เวลา 2 ชั่วโมง สามารถย่อยสลาย BPA ใด้ 66 เปอร์เซ็นต์ และจากงานวิจัยของ Wang และคณะ (2010) ได้ ทำการศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมไคออกไซด์เจือร่วมด้วยการ์บอนและ ในโตรเจน (C-N co-doped TiO,)ในการย่อยสลายสาร BPA โดยใช้แสงจากหลอด LED ที่มีแสงสี ้ต่างๆ เช่น ขาว น้ำเงิน เขียว และเหลือง ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองสามารถย่อยสลาย BPA พบว่าสี ้งาวและสีน้ำเงินสามารถย่อยสลายได้ 99 เปอร์เซ็นต์ สีเงียวสามารถย่อยสลายได้ 84 เปอร์เซ็นต์ และสีเหลืองสามารถย่อยสลายได้ 24 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งจากงานวิจัยต่างๆที่กล่าวมาใน ้ข้างต้นนี้เป็นการพิสูจน์และยืนยันให้เห็นว่าไทเทเนียมไดออกไซด์มีประสิทธ์ภาพเพียงพอในการ นำมาย่อยสถายสารเคมี



(ที่มา: Xiu และคณะ 2005)

นอกจากการย่อยสลายสารเคมีแล้วนั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ยังสามารถใช้ในการ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้ดีอีกด้วยเช่นกัน มีกาศึกษาและออกแบบชุดทดสอบโฟโตแคตะไลติก สำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทีปนเปื้อนในน้ำอย่างกว้างขวาง ซึ่งใช้ประสิทธิภาพที่ดีในการฆ่า เชื้อ ดังเช่นงานวิจัยของ San และคณะ (2003)ได้ศึกษาการฆ่าเชื้อ *E.coli* ในน้ำด้วยชุดทดสอบดัง แสดงในรูปที่ 1.23 โดยใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเหลีก (Ti/Fe³⁺) เติมลงไปในน้ำ โดยตรงและทำการเพิ่มก๊าซออกซิเจน และในโตรเจนลงไปในระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ปฏิกิริยา จากการทดสอบด้วยชุดทดสอบพบว่าสามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ 99 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 30 นาที โดยใช้ความเข้มข้นเชื้อเริ่มต้นเท่ากับ E.coli 10⁸ โคโลนีต่อมิลลิลิตร และนอกจากเชื้อ E.coli แล้วนั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ยังสามารถใช้กับแบคทีเรียชนิดอื่นๆได้อีกด้วยดังเช่นงานวิจัย ของ Erkan และคณะ (2006) ได้ศึกษาไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอะนาเทส ที่เจือด้วยพัลลาเดียม เคลือบบนแก้วไพเร็ก (Pyrex) ด้วยกระบวนการโซล-เจล พบว่าสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Staphylococcus aereus, Saccharomyces cerevisiae และ Aspergilus niger spores ได้โดยสามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียลดลงถึง 68 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 2 ชั่วโมงไทเทเนียมไดออกไซด์จึงเป็นวัสดุที่น่าสนใจและนำมาใช้ในงานวิจัยนี้ในการย่อยสลายสารสีย้อมของเมทิลีนบลู สาร2,4-DCP สาร BPA และฆ่าเชื้อ E.coli



รูปที่ 1.23 ชุดทดสอบของ Sun และคณะ (2003) (ที่มา: Sun และคณะ 2003)

# 1.3.3 การประยุกต์ใช้ซิลเวอร์นาโนในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนน้ำ ซิลเวอร์นาโน (Silver nano) เป็นวัสดที่มีสมบัติในการฆ่าเชื้อที่ดีโดยไม่ต้องมีการ

ซลเวอรนาเน (Silver nano) เบนวสดุทมสมบต เนการฆาเชอทค เดย เมตองมการ กระตุ้นด้วยแสงเหมือนไทเทเนียมไดออกไซด์ จึงทำให้ซิลเวอร์นาโนเป็นที่นิยมนำมาใช้ในการฆ่า เชื้อในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายโดย Sharma และคณะ (2014) ได้กล่าวถึงการนำซิลเวอร์นาโนมา ใช้ในการเคลือบ หรือการใช้งานร่วมกับสารอินทรีย์ วัสดุอินทรีย์ต่างๆ เช่นการเคลือบลงบนวัสดุ อินทรย์ สามารถนำมาใช้งานในระบบชีวะภาพ และสภาพแวคล้อมในน้ำได้ การเคลือบด้วยอนุภาค ซิลเวอร์นาโนจะทำให้วัสดุมีประสิทธิภาพ ในการกำจัดมลพิษในน้ำ ในระบบชีวะภาพ และ สิ่งแวคล้อมได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยซิลเวอร์นาโนมีประสิทธิภาพรุนแรงในการทำลายเชื้อโรค โดย ซิลเวอร์นาโนเมื่อสัมผัสกับความชื้นในอากาศสามารถแตกตัวเป็นซิลเวอร์ไอออน (Ag⁺) และซิล เวอร์ไอออนจะกระจายอยู่ตามผนังเซลล์ของแบคทีเรียและสามารถแทรกตัวเข้าไปภายในผนังเซลล์ ้งองแบกที่เรียไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ที่มีผลต่อกระบวนการผลิตอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine triphosphate, ATP)หรือสารที่ให้พลังานสูงแก่เซลล์ และจำลองแบบดีเอ็นเอ (DNA) ้ทำให้เซลล์ของแบคทีเรียแตก และตายในที่สุด จากประสิทธิภาพการทำลายแบคทีเรียที่รุนแรงนี้ทำ ให้มีการศึกษาและประยุกต์ใช้งานซิลเวอร์นาโนในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างกว้างขวางเช่น Chen และ Chiang (2008) ได้นำซิลเวอร์นาโนมาประยกต์ใช้งานกับเส้นใยฝ้ายในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli โดยทำการเคลือบเส้นใยฝ้ายด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่มีขนาคเส้นผ่านศูนย์กลาง 25-75 นา ์ โนเมตร และนำไปทคสอบการฆ่าเชื้อ *E.coli* ที่มีความเข้มข้นเชื้อเริ่มต้นเท่ากับ 1x10⁻⁵ โคโลนีต่อ มิลลิลิตร พบว่าเส้นใยที่เคลือบด้วยซิลเวอร์นาโนสามาถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ้นอกจากนี้ยังมีการนำซิลเวอร์นาโนมาเกลือบบนวัสดุฐานอื่นๆ เช่น เซรามิกส์ ดังเช่นงานวิจัยของ Lv และคณะ (2009) ได้นำซิลเวอร์นาโนมาเคลือบบนไส้กรองเซรามิกส์เพื่อบำบัดน้ำ โดย ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli ที่ปนเปื้อนในน้ำเพื่อพัฒนาไปส่การบำบัค ้น้ำดื่มต่อไป ทคสอบโคยใช้ความเข้มข้นเชื้อตั้งต้น 10° โคโลนีต่อมิลลิลิตร และอัตราการไหลของ ้น้ำเท่ากับ 0.01 ลิตรต่อนาที จากการทดสอบพบว่าใส้กรองเซรามิกส์ที่เคลือบด้วยอนุภาคซิลวอร์นา ์ โนสามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนำไปทดสอบเขตปลอดเชื้อ หรือ Clear zone ก็ ้เกิดเขตปลอดเชื้อที่ชัดเจนและมีวงกว้างแสดงให้เห็นว่าซิลเวอร์นาโนมีประสิทธิภาพที่ดีในการฆ่า เชื้อ E.coli และจากงานวิจัยของ Mthombeni และคณะ (2013) ใด้นำซิลเวอร์นาโนมาใช้ในการ ้บำบัดน้ำ โดยการนำซิลเวอร์นาโนมาเกลือบบนเม็ดเรซิ่น โดยอนุภากซิลเวอร์นาโนที่เกลือบนเม็ดเร ซิ่นมีขนาดเท่ากับ 15-50 นาโนเมตร มาทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ พบว่าให้ประสิทธิภาพ ที่ดี และเหมาะที่จะพัฒนาไปใช้กับน้ำในสิ่งแวคล้อมต่อไป

## 1.3.4 การประยุกต์ใช้งานไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับซิลเวอร์นาโน

จากประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ สารเคมีค่างๆ รวมถึงการฆ่าเชื้อ แบคทีเรียที่ดีของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกจากไทเทเนียมไดออกไซด์ และจากประสิทธิภาพของ ซิลเวอร์นาโนหรือสารประกอบซิลเวอร์ที่มีความไว่อปฏิกิริยา และสามารถเกิดปฏิกิริยาแอนตี้ไม โครเบียล (Antimicrobial) หรือกลไกการกำจัดเชื้อโรคต่างๆได้โดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นด้วยแสง และสามารถเกิดกลไกดังกล่าวได้ในที่มืด ด้วยจุดเด่นดังกล่าวของซิลเวอร์นาโนและไทเทเนียมได ออกไซด์จึงมีการนำจุดเด่นจากนั้นสองวัสดุนี้มาใช้งานร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และซิลเวอร์นาโนยังสามาถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมบัติโฟโตแคตะไลติกให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นอีด้วย ดังเช่นงานวิจัยของ Sung-Suh และคณะ (2003)ได้นำอนุภาคซิลเวอร์นาโนมาเคลือบ ลงบนอนุภาคไทเทเนียมไดอกไซด์ เพื่อศึกษาการทำงานร่วมกันของอนุภาคซิลเวอร์นาโน และ ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีย้อม RbB ภายใต้แสงยูวีและแสงขาวเปรียบเทียบกับ

้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีซิลเวอร์นาโนเคลือบอยู่บนผิว โดยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่เกาะบนผิว ใทเทเนียมไดออกไซด์มีขนาด 2-4 นาโนเมตร สามารถย่อยสถายสีย้อม RhB ความเข้มข้น  $1 \mathrm{x} 10^{-5}$ ้ โมลาร์ ได้ดีกว่าไทเทเนียมที่ไม่มีนุภาคซิลเวอร์นาโนประกอบถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้แสงขาว ้สามารถย่อยสถายได้สูงสุด 90 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 4 ชั่วโมง และภายใต้แสงยูวีสามารถย่อยสถายได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 40 นาที โดยได้อธิบายกลไกการย่อยสลายภายใต้แสงยูวีและแสงขาวดัง แสดงในรูปที่ และ ได้มีการนำไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนภาคซิลเวอร์นาโนเป็น 1.24 ้องค์ประกอบนี้มาใช้ในการย่อยสลายสารฟีนอล คังเช่นงานวิจัยของ Gomathi Devi และคณะ (2011) ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยในโตรเจน และมี ้อนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบบนพื้นผิวของอนุภาคไทเทเนียมไคออกไซด์ ในการย่อย สถายฟื้นอลความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรภายใต้การฉายด้วยแสงอาทิตย์ พบว่าไทเทเนียมได ้ออกไซด์ที่มีซิลเวอร์นาโนเป็นองก์ประกอบสามารถย่อยสลายสารฟีนอลได้สงสด 92 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้แสงอาทิตย์ โดยได้ให้เหตุผลว่าอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่เกาะอยู่บนผิวของอนุภาคไทเทเนียม ใดออกไซด์ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนและหลุมอิเล็กตรอนจึงทำให้มี ประสิทธิภาพในการย่อยสลายที่ดี โดยมีกลไกการเกิดปฏิกิริยาในการย่อยสลายดังรูปที่ 1.25 และ นอกจากยังมีการนำไปใช้ในงานในค้านการบำบัคน้ำค้วย คังเช่นงานวิจัยของ Liu และคณะ (2011) ้ได้นำอนุภาคซิลเวอร์นาโนมาเกาะบนเส้นใยที่เคลือบด้วยชั้นฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อ ทำเป็นเม็มเบรนที่ทำจากเส้นใยระดับนาโน (Nanofiber membrane) โดยมีลักษณะของเม็มเบรนดัง แสดงในรูปที่ 1.26 สำหรับการบำบัดน้ำด้วยแสงอาทิตย์ จากการทดสอบพบว่าเส้นใยดังกล่าว ้สามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ที่มีความเข้มข้นเชื้อ 10⁷ โคโลนีต่อมิลลิลิตร และย่อยสลายสีของ MB ความ เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ 99.9 เปอร์เซ็นต์ และ 88 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ภายใต้แสงอาทิตย์ นาน 30 นาที



รูปที่ 1.24 กลไกการย่อยสลายภาย RhB ของภายใต้ (a) แสงขาว และ (b) แสงยูวี (ที่มา: Sung-Suh และคณะ 2003



รูปที่ 1.25 กลไกการย่อยสลายฟีนอลของ Gomathi Devi และคณะ (2011) (ที่มา: Gomathi Devi และคณะ 2011)



รูปที่ 1.26 กลไลการทำงานของเม็มเบรนและลักษณะเม็มเบรนของ Liu และคณะ (2011) (a) แบบจำลองการทำงานของไส้กรองชนิดแผ่น และ (b) ภาพถ่ายไส้กรองชนิดแผ่น (ที่มา: Liu และคณะ 2011)

นอกจากซิลเวอร์นาโนจะอยู่ในรูปของธาตุแล้วยังสามารถอยู่ในรูปของ สารประกอบซิลเวอร์อีกด้วยซึ่งจากหลายงานวิจัยก็สังเคระห์ได้ทั้งซิลเวอร์และสารประกอบซิล เวอร์ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ได้เช่นกัน เช่นงานวิจัยของ Cao และคณะ (2011) ได้ศึกษาการย่อยสลายสีย้อม MO ด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาค ซิลเวอร์และซิลเวอร์คลอไรด์เป็นองค์ประกอบ (AgI/AgCI/TiO₂) ที่เคลือบบนกระจกภายใต้แสงขาว พบว่า AgI/AgCI/TiO₂ สามารถย่อยสลายสีย้อม MO ได้ 85.5 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 120 นาทีภายใด้ แสงขาว เนื่องจาก AgI/AgCI/TiO₂ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปฏิกิริยาได้โดยจะทำให้เกิดการ ปลดปล่อย •O²⁻ และ H₂O₂ สูงในบริเวณที่มีการเชื่อมต่อของ AgI/AgCI และ AgCI/TiO₂ ที่บริเวณ อินเตอร์เฟส จึงทำให้มีความไวต่อการทำปฏิกิริยาและส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย ดังกลไก ในรูปที่ 1.27 และจากงานวิจัยของ Zhou และคณะ (2011) ได้นำอนุภาคซิลเวอร์และซิลเวอร์คลอ ไรด์ขนาด 50 นาโนเมตร มายึดเกาะบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีความหนา 100 นาโนเมตร ที่ เคลือบอยู่บนกระจกในการย่อยสลาย 4-Chlorophenol (4-CP) ในน้ำภายใต้แสงขาว จากการทดสอบ พบว่าฟิล์มดังกล่าวสามารถย่อยสลายสารละลาย 4-CP ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 120 นาที ทั้งนี้ เนื่องจากซิลเวอร์นาโนมีความไวต่อแสงสูงเมื่อได้รับแสงกระตุ้นทำให้เกิดการแตกตัวของ อิเล็กตรอน และถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากอนุภาคซิลเวอร์นาโนไปยังไทเทเนียมไดออกไซด์ในชั้น CB ทำให้เกิดเป็น OH• radical และ Cl⁰ ที่เข้าไปย่อยสลายการอินทรีย์ต่างๆได้ โดยได้อธิบายกลไก การย่อยสลายดังรูปที่ 1.28



ร**ูปที่ 1.27** กลไกการเกิดปฏิกิริยาของ AgI/AgCl/TiO₂ ภายใต้แสงขาวของ Cao และคณะ (2011) (ที่มา: Cao และคณะ 2011)



ร**ูปที่ 1.28** กลไกการย่อยสลาย 4-CP ภายใต้แสงขาวของ Zhou และคณะ (2011) (ที่มา: Zhou และคณะ 2011)

# 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

 เพื่อศึกษาการสังเคราะห์สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน ร่วมกับซัลเฟอร์ โดยวิธีโซล-เจล เพื่อเคลือบบนเส้นใยแก้ว

 เพื่อศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์สารเคลือบไทเทเนียมได ออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ โดยวิธีโซล-เจล เพื่อเคลือบบนเส้นใยแก้ว

 เพื่อศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินคลอไรค์ระดับนาโนบนเส้นใยแก้วที่เคลือบ ด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์

 เพื่อศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการสังเกราะห์อนุภาคเงินคลอไรค์ระดับนาโน บนเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์

5. เพื่อศึกษาผลของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก และประสิทธิภาพของเส้นใยแก้วที่ เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ และเส้นใยแก้วที่เคลือบ ด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโน เป็นองค์ประกอบในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลู สารเกมีที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น บิสฟีนอลเอ ได กลอโรฟีนอล และการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* 

 6. ออกแบบ และสร้างเครื่องบำบัดน้ำดื่มที่ใช้ในครัวเรือน และทดสอบ ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น บิสฟีนอลเอ ไดคลอโรฟีนอล และการฆ่า เชื้อแบคทีเรีย E.coli ด้วยเครื่องบำบัดน้ำดื่มที่สร้างขึ้น

# 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ทำให้ทราบถึงวิธีการสังเคราะห์สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ ในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ด้วยวิธีโซล-เจล การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโนบนเส้นใย แก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ และการ ประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ เคมิที่ปนเปื้อนในน้ำ และการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli
 ทำให้ทราบถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการเตรียมสารเคลือบไทเทเนียมได

ออกไซค์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ และการเตรียมอนุภาคซิลเวอร์ระคับนาโนบนเส้นใยแก้วที่ เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซค์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์

 ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมได ออกไซด์ และเส้นใยแก้วที่มีอนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโนเป็นองค์ประกอบในการย่อยสลาย สารอินทรีย์ สารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ และการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli

#### 1.6 ขอบเขตการวิจัย

 สังเคราะห์สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ และสารเคลือบไทเทเนียมได ออกไซด์ เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ ด้วยวิธีโซล-เจลและเคลือบบนเส้นใยแก้ว ศึกษาตัวแปร ต่างๆมีผลต่อการเตรียมสารเคลือบ ทดสอบประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแกตะไลติกในการย่อย สลายสีของเมทิลีนบลู การย่อยสลายสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น บิสฟีนอลเอ ไดคลอโรฟีนอล และฆ่าเชื้อ E.coli ในน้ำ

 สังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโนบนเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบาง ใทเทเนียมใดออกไซด์เจือด้วยในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ด้วยวิธีทางเคมี ศึกษาตัวแปรต่างๆมีผลต่อ การเตรียมอนุภาคซิลเวอร์นาโน ทดสอบประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อย สลายสีของเมทิลีนบลู การย่อยสลายสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น บิสฟีนอลเอ ไดคลอโรฟีนอล และฆ่าเชื้อ E.coli ในน้ำ

3. ทคสอบคุณสมบัติด้วยเกรื่อง XRD, XPS, SEM, EDX, FT-IR และ UV-Vis

DRS

4. ออกแบบ และสร้างเครื่องบำบัคน้ำดื่มที่ใช้ในครัวเรือน

5. ทคสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารเกมีที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น บิสฟีนอลเอ ใคกลอโรฟีนอล และฆ่าเชื้อ *E.coli* ในน้ำ ด้วยเกรื่องบำบัดน้ำคื่มที่สร้างขึ้น

# ີວສີຄາรวิจัย

## 2.1 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย

การศึกษาการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ และสารเคลือบ ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ด้วยวิธีการโซล-เจล เพื่อศึกษาหาปริมาณ สารเจือ และอุณหภูมิในการสังเคราะห์ที่เหมาะสม นำสารเคลือบดังกล่าวมาเคลือบบนเส้นใยแก้วที่ ผ่านการทำความสะอาดผิวแล้วด้วยวิธีจุ่มเคลือบ จากนั้นนำเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยสารเคลือบไป อบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และนำเส้นใยแก้วที่ผ่านการอบไป เผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียสตามลำดับ และจากนั้นนำไปวิเคราะห์ คุณลักษณะด้วยเทคนิค XRD, XPS, SEM, EDX, FT-IR และ UV-Vis DRS

งั้นตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพการทำปฏิกิริยาของเส้นใยแก้วที่สังเคราะห์ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 โดยนำเส้นใยแก้วไปทดสอบสมบัติโฟโตแคตะไลติกเบื้องด้นในการย่อยสลายสีของ เมทิลีนบลูภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ และทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยการ ย่อยสลายสารเคมีทีปนเปื้อนในน้ำ เช่น บิสฟีนอลเอ ไดคลอโรฟีนอล ตรวจสอบการย่อยสลายสี ของเมทิลีนบลู บิสฟีนอลเอ และไคคลอโรฟีนอล โดยการวัดความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เครื่อง UV-Visible Spectrometer และทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ *E.coli* ในน้ำภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์

ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโนบนเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วย ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์จากขั้นตอนที่ 1 ด้วยวิธีทางเคมี โดย ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ในเตรต เวลาในการจุ่มแช่เส้นใยแก้ว และอุณหภูมิ สังเคราะห์ที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโน จากนั้นนำเส้นใยแก้วที่มี อนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองก์ประกอบไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำเส้นใยแก้วที่ผ่านการอบไปเผาที่อุณหภูมิ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียสตามลำคับ และจากนั้นนำไปวิเคราะห์คุณลักษณะด้วยเทคนิค XRD, SEM, EDX และ UV-Vis DRS

งั้นตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพการทำปฏิกิริยาของเส้นใยแก้วที่สังเคราะห์ได้จาก ขั้นตอนที่ 3 โดยนำเส้นใยแก้วไปทดสอบสมบัติโฟโตแคตะไลติกเบื้องต้นในการย่อยสลายสีของ เมทิลีนบลูภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ และทคสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะ ไลติกในการย่อยการ ย่อยสลายสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น บิสฟีนอลเอ ใคคลอโรฟีนอล ตรวจสอบการย่อยสลายสี ของเมทิลีนบลู สารบิสฟีนอลเอ และสาร ใคคลอโรฟีนอล โดยการ วัคความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrometer และทคสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ *E.coli* ในน้ำภายใต้แสง ยูวี และฟลูออเรสเซนต์

้ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบ และสร้างเกรื่องบำบัคน้ำดื่มที่ใช้ในกรัวเรือน

งั้นตอนที่ 6 ประยุกต์ใช้เส้นใยแก้วที่สังเคราะห์ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพการ ย่อยสลายสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น บิสฟีนอลเอ ใดคลอโรฟีนอล และฆ่าเชื้อ E.coli ในน้ำผ่าน เครื่องบำบัดน้ำดื่มที่สร้างขึ้นภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์

# 2.2 กระบวนการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์

# 2.2.1 การสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมใดออกไซด์ (PT)

เตรียมโดยใช้ Titanium (IV) isopropoxide (Fluka, United Kingdom) ปริมาตร 8.9 มิลลิลิตร เป็นสารตั้งต้นละลายในเอทานอล (C₂H₃OH, 99.9% Merek Germany) ปริมาตร 143 มิลลิลิตร กวนสารละลายต่อด้วยเครื่องกวนแท่งแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) ด้วยความเร็ว 800 รอบ ต่อนาที จนครบ 30 นาที จากนั้นหยดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (HCI, 37% Baker Analyed) ลงไป เพื่อปรับ pH เท่ากับ 3.5 และกวนสารละลายอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้องต่อไปอีก 30 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำสารเคลือบที่สังเคราะห์ได้มาเคลือบบนเส้นใยแก้วชนิด E-glass ที่ผ่านการทำ ความสะอาดผิวหน้าด้วยการแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH, 98% Ajax finechem) เข้มข้น 1 โมลาร์ นาน 1 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ำกลั่นหลายๆครั้ง และอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 องศา เซลเซียสเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง ด้วยวิธีจุ่มเคลือบ จากนั้นนำเส้นใยแก้วที่ผ่านการเคลือบไปเคาที่ อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ต่อนาที ควบคุมความร้อน ณ อุณหภูมิสูงสุดที่ต้องการเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้เส้นใยแก้วที่เคลือบ ด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ หลังจากนั้นนำเส้นใยแก้วที่ผ่านการเผาไปล้างในน้ำกลั่นด้วย เกรื่องอัลตราโซนิค เป็นเวลา 15 นาที เพื่อกำจัดส่วนเกินที่ติดอยู่บริเวณผิวให้หลุดออกไป และ นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก็จะได้เส้นใยแก้วที่เกลือบด้วย ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ ชั้นตอนการสังเคราะห์แสดงดังรูปที่ 2.1

## 2.2.2 การสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมใดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์

(NST)

เตรียมโดยใช้ไทโอยูเรีย (98% Sigma-Aldrich) เป็นสารตั้งต้นให้ในโตรเจน และซัลเฟอร์ แทนด้วยสัญลักษณ์ 0.5NST, 1NST, 1.5NST, 2NST, 5NST และ 10NST โดยการแปร ้ผันปริมาณในโตรเจนและซัลเฟอร์จากสารตั้งต้นไทโอยูเรียที่ 0.5, 1, 1.5, 2, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ โมล ตามลำดับ เตรียมโดยนำ Titanium (IV) isopropoxide (99.95% Fluka, United Kingdom) ปริมาตร 8.9 มิลลิลิตร เป็นสารตั้งต้นละลายในในเอทานอล (C,H,OH, 99.9% Merck Germany) ปริมาตร 143 มิลลิลิตร และเติมสารเจือไทโอยูเรีย (CS(NH₂)₂, 98% Ajax Finechem) ที่ปริมาณต่างๆ กวนสารละลายต่อด้วยเครื่องกวนแท่งแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) ด้วยความเร็ว 800 รอบต่อนาที ้งนครบ 30 นาที งากนั้นหยุดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (HCl, 37% Baker Analyed) ลงไปเพื่อปรับ pH เท่ากับ 3.5 และกวนสารละลายอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง จากนั้น ้นำสารเกลือบที่สังเคราะห์ได้มาเกลือบบนเส้นใยแก้วชนิด E-glass ผ่านการทำกวามสะอาดผิวหน้า ด้วยการแช่ในสารละลายโซเดียมไฮครอกไซด์ (NaOH. 98% Ajax Finechem) เข้มข้น 1 โมลาร์ ้นาน 1 ชั่วโมง ล้างค้วยน้ำกลั่นหลายๆครั้ง และนำไปอบไล่ความชื้นที่อณหภมิ 80 องศาเซลเซียส ้เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นใยแก้วที่ผ่านการเคลือบไปเผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที ควบคุมความร้อน ณ ้อุณหภูมิสูงสุดที่ต้องการเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้เส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ ้ในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ หลังจากนั้นนำเส้นใยแก้วไปล้างในน้ำกลั่นด้วยเครื่องอัลตราโซนิค เป็น เวลา 15 นาที เพื่อกำจัดส่วนเกินที่ติดอย่บริเวณผิวให้หลดออกไป และนำไปอบให้แห้งที่อณหภมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก็จะได้เส้นใยแก้วที่เกลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมได ้ออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ ขั้นตอนการสังเคราะห์แสดงดังรูปที่ 2.2

# กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนบนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน ร่วมกับซัลเฟอร์ (A5NST)

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโนบนเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบาง ใทเทเนียมใดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ แทนด้วยสัญลักษณ์ 0.01A5NST, 0.03A5NST, 0.05A5NST, 0.1A5NST และ 0.3A5NST เตรียมด้วยวิธีทางเคมี โดยใช้ซิลเวอร์ใน เตรต (AgNO₃, 99.99% POCH) ความเข้มข้น 0.01, 0.03, 0.05, 0.1 และ 0.3โมลาร์ จากนั้นเติม แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH₄OH, 27% J.T.Baker) ลงไปจนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและ จากสีน้ำตาลเป็นสารละลายใสไม่มีสี จากนั้นนำเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมได ออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง แช่ลงในสารละลายซิลเวอร์แอมโมเนียมดังกล่าว และนำสารละลายน้ำตาลซูโครส (C₁₂H₂₂O₁₁, 98% Ajax Finechem) ความเข้มข้น 0.7 โมลาร์ มาเติมลงไปเพื่อเป็นสารรีดิวเซอร์ โดย ศึกษาระยะเวลาในการจุ่มแช่เส้นใยแก้วที่เวลาต่างๆกัน คือ 5, 15, 30, 60 และ 120 นาที จากนั้นรอ ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องและนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง นำไปเผา ที่อุณหภูมิ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียสตามลำดับ และนำไปล้างน้ำกลั่นด้วยเครื่องอัลตราโซ นิกเพื่อกำจัดส่วนเกินบริเวณผิวให้หลุดออกไป แล้วนำไปอบให้แห้งอีกครั้งที่อุณหภูมิ 80 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก็จะได้เส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ ในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโนเป็นองค์ประกอบ ขั้นตอนการสังเคราะห์ แสดงดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.1 การเตรียมผงและฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิชี โซล-เจล



ร**ูปที่ 2.2** การเตรียมผงและฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ ด้วยวิธีโซล-เจล



รูปที่ 2.3 การเตรียมอนุภาคซิลเวอร์นาโนบนเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมได ออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ด้วยวิธีทางเคมี

# 2.4 กระบวนการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดอกไซด์ และการตรึงอนุภาคซิลเวอร์นาโนบนฟิล์ม บางไทเทเนียมไดออกไซด์

# 2.4.1 การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์

ในงานวิจัยนี้การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ทำโดยใช้วิธีการจุ่มเคลือบ โดยนำเส้นใยแก้วชนิด E-glass ที่มีขนาดเส้นผ่าสูนย์กลางประมาณ 20-30 ไมโครเมตรเป็นวัสดุฐาน ก่อนทำการเคลือบเส้นใยแก้วจะต้องทำความสะอาดผิวเพื่อกำจัดคราบไขมันที่ผิวของเส้นใยแก้ว ออกเสียก่อน โดยการแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง จากนั้นล้างด้วยน้ำกลั่นหลายๆครั้ง แล้วนำไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง ก็จะได้เส้นใยแก้วที่พร้อมนำมาเป็นวัสดุฐานที่ใช้ในการเกลือบ นำเส้นใย แก้วที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาเกลือบด้วยสารเกลือบสูตรต่างๆ คือ PT, 0.5NST, 1NST, 1.5NST, 2NST, 5NST และ 10NST ตามลำดับ จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียสตามลำดับ โดยใช้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที ควบคุมความ ร้อน ณ อุณหภูมิสูงสุดที่ด้องการเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้เส้นใยแก้วที่เกลือบด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ หลังจากนั้นนำเส้นใยแก้วที่ผ่านการเผาไปล้างในน้ำกลั่นด้วย เครื่องอัลตราโซนิก เป็นเวลา 15 นาที เพื่อกำจัดส่วนเกินที่ดิดอยู่บริเวณผิวให้หลุดออกไป แล้ว นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก็จะได้เส้นใยแก้วที่เกลือบด้วย ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆที่พร้อมจะนำไปกดสอบคุณสมบัติด่างๆต่อไป

# 2.4.2 การตรึงอนุภาคซิลเวอร์บนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน ร่วมกับซัลเฟอร์

ใช้วิธีการจุ่มแช่โดยศึกษาเวลาในการจุ่มแช่ที่เวลาต่างๆคือ 5, 15, 30, 60 และ 120 นาทีตามลำดับเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่นำมาตรึงอนุภาคซิลเวอร์นี้ จะใช้เส้นใยแก้วจากสูตรที่ให้ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกที่ดีที่สุดในการย่อยสลาย สีของเมทิลีนบลู บิสฟินอลเอ และไดกลอโรฟินอล ภายใค้แสงยูวี และแสงฟลูออเรสเซนต์ ของ ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ สูตร 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศา เซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง มาแช่ในสารละลายซิลเวอร์ในเตรตที่ความเข้มข้นต่างๆคือ 0.01, 0.03, 0.05, 0.1 และ 0.3 โมลาร์ตามลำดับ จากนั้นทำให้แห้งที่อุณหภูมิห้องและนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียส ตามลำดับ โดยใช้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที ควบคุมความร้อน ณ อุณหภูมิ สูงสุดที่ต้องการเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นใยแก้วที่ได้ไปล้างในน้ำกลั่นด้วยเครื่องอัลตราโซ นิก เป็นเวลา 15 นาที เพื่อกำจัดส่วนเกินที่ติดอยู่บริเวณผิวให้หลุดออกไป แล้วนำไปอบให้แห้งที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก็จะได้เส้นใยแก้วที่เกลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียม ไดออกไซด์เจือไนโตรเจนและซัลเฟอร์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์เป็นองก์ประกอบ

#### 2.5 การทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีของเมทิบลู

## 2.5.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานเมทิลีนบลู

การเตรียมสารละลายมาตรฐานเมทิลีนบลู เตรียมเพื่อสร้างกราฟมาตรฐานในการ นำไปวิเคราะห์ผลโดยเตรียมสารละลายเมทิลีนบลูที่มีโครงสร้างตาม รูปที่ 2.4 ให้มีความเข้มข้นอยู่ ในช่วง 0.2×10⁻⁵-1×10⁻⁵ โมลาร์ จากนั้นทำการวัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance ) ด้วย UV-Vis Spectrophotometer ที่ช่วงความยาวกลื่น 200-800 นาโนเมตร พบว่าเมทิลีนบลูแสดงค่าการดูดกลืน แสงที่ความยาวกลื่น 664 นาโนเมตร แสดงดังรูปที่ 2.5 ดังนั้นจึงเลือกความยาวกลื่นดังกล่าวใช้ใน การศึกษาการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลู





(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Methylene_Blue.gif)



ร**ูปที่ 2.5** สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของเมทิลีนบลู (ที่มา: http://www.hindawi.com/journals/ijp/2008/426872/fig6/)

จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงของเมทิลีนบลูที่ความเข้มข้น 0.1×10⁻⁵- 1×10⁻⁵ โมลาร์ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer มาสร้าง กราฟมาตรฐานของสารละลายเมทิลีนบลูระหว่างความเข้มข้นกับค่าการดูดกลืนแสงได้ ดังแสดงใน รูปที่ 2.6 ซึ่งกราฟที่ได้มีค่าความถูกต้องของกราฟที่เชื่อถือได้จากการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (R-Square, R²) เท่ากับ 0.9983 จึงนำไปหาค่าความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปของเมทิลีนบลูเมื่อได้รับ แสงยูวี และแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เวลาต่างๆ



ที่ได้จากเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer

## 2.5.2 วิธีการทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลู

ทคสอบโดยนำเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ ด้วอย่างละ 2 กรัมมาทคสอบกับสารละลายเมทิลีนบลูเข้มข้น 1 × 10⁻⁵ โมลาร์ 50 มิลลิลิตร ทคสอบ ในบีกเกอร์ปริมาตร 250 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปวางในตู้ทึบแสงเพื่อศึกษาการก่าดูคกลืน และจุด อิ่มตัว (Equilibrium) ของเส้นใยแก้วก่อนได้รับการฉายแสง โดยจะทำการเก็บข้อมูลทุกๆ 10 นาที เป็นเวลานาน 60 นาที จากนั้นนำไปฉายแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 50 วัตต์ เป็นเวลานาน 6 ชั่วโมง และเก็บข้อมูลที่เวลาต่างๆคือ 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ชั่วโมงตามลำดับ โดยวัดก่าความ เข้มข้นของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงไป ณ เวลาต่างๆด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer และ นำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายของเมทิลีนบลู (%Degradation of MB) ที่เวลา ต่างๆ การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายของเมทิลีนบลูสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรที่แสดง ดังสมการที่ (2.1)

%Degradation = 
$$\frac{\left(C_{0} - C\right)}{C_{0}} \times 100\%$$
 .....(2.1)

เมื่อ C₀ คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายเมทิลีนบลู เท่ากับ 1 × 10⁻⁵ โมลาร์ C คือ ความเข้มข้น ณ เวลาต่างๆที่ทคสอบ (โมลาร์)

#### 2.6 การทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายบิสฟีนอลเอ และ ไดคลอโรฟีนอล

#### 2.6.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานบิสฟีนอลเอ

เตรียมสารละลายบิสฟีนอลเอ ความเข้มข้น 10-50 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเตรียมจาก ผงบิสฟีนอลเอ (99% Sigma-Aldrich) นำมาละลายในน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้นดังกล่าว จากนั้นนำ สารละลายบิสฟีนอลเอในแต่ละความเข้มข้นมาวัดด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ที่ความ ยาวคลื่น 288 นาโนเมตร ซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงของสารละลายบิสฟีนอลเอโดย ใช้น้ำกลั่นเป็นตัวเปรียบเทียบ หรือ Blank จากนั้นข้อมูลที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานของสารละลาย บิสฟีนอลเอ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับค่าการดูดกลืนแสง แสดงดังในรูปที่ 2.7 ซึ่งกราฟมาตรฐานที่ได้มีค่าความถูกต้องของกราฟแสดงโดยค่า R² = 0.9990 จึงนำไปหาค่าความ เข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับแสงยูวี และแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เวลาต่างๆ



ร**ูปที่ 2.7** กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายBPA กับค่าการดูดกลืนแสง ที่ได้จากเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer

# 2.6.2 วิธีการทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลายบิส

#### ฟีนอลเอ

ทดสอบโดยนำเส้นใยแก้วสูตรต่างๆตัวอย่างละ 2 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ปริมาตร 250 มิลลิลิตรที่มีสารละลายบิสฟีนอลความเข้มข้น 10-50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปวางในตู้ทึบแสงเพื่อศึกษาการค่าดูดกลืน และจุดอิ่มตัว (Equilibrium) ของเส้นใยแก้ว ก่อนได้รับการฉายแสง โดยจะทำการเก็บข้อมูลทุกๆ 10 นาทีเป็นเวลานาน 60 นาที จากนั้นนำไป ฉายแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 50 และ 110 วัตต์ เป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง โดยทำการสุ่ม เก็บข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงไป ณ เวลาต่างๆด้วย เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer และนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายของ สารละลายบิสฟีนอลเอ (%Degradation of BPA) ที่เวลาต่างๆ การกำนวณหาเปอร์เซ็นต์การย่อย สลายของสารละลายบิสฟีนอลเอ สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรที่แสดงดังสมการที่ (2.2)

% Degradation of BPA = 
$$(C_0 - C) \times 100\%$$
  
.....(2.2)

#### 2.6.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน ใดคลอโรฟีนอล

เตรียมสารละลายไดกลอโรฟีนอล ความเข้มข้น 10-50 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเตรียม จากผงไดกลอโรฟีนอล (99% Sigma-Aldrich) นำมาละลายในน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้นดังกล่าว จากนั้นนำสารละลายไดกลอโรฟีนอล ในแต่ละความเข้มข้นมาวัดด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ที่ความยาวกลื่น 290 นาโนเมตร ซึ่งเป็นความยาวกลื่นที่มีการดูดกลืนแสงของ สารละลายไดกลอโรฟีนอล โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวเปรียบเทียบ หรือ Blank จากนั้นข้อมูลที่ได้ไป สร้างกราฟมาตรฐานของสารละลายไดกลอโรฟีนอล แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับ ก่าการดูดกลืนแสง แสดงดังในรูปที่ 2.8 ซึ่งกราฟมาตรฐานที่ได้มีก่าความถูกต้องของกราฟแสดง โดยค่า R² = 0.9991 จึงนำไปหาก่าความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับแสงยูวี และแสงฟลูออ เรสเซนต์ที่เวลาต่างๆ



ร**ูปที่ 2.8** กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายBPA กับค่าการดูดกลืนแสง ที่ได้จากเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer

#### 2.6.4 วิธีการทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลาย

#### ไดคลอโรฟีนอล

ทคสอบโดยนำเส้นใยแก้วสูตรต่างๆตัวอย่างละ 2 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ที่มีสารละลายไคคลอโรฟีนอลความเข้มข้น 10-50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปวางในตู้ทึบแสงเพื่อศึกษาการก่าดูดซับของเส้นใยเพื่อศึกษาจุดอิ่มตัว (Equilibrium) ของเส้นใยแก้วก่อนได้รับการฉายแสง โดยจะทำการเก็บข้อมูลทุกๆ 10 นาทีเป็นเวลานาน 60 นาที จากนั้นนำไปฉายแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ ขนาค 50 และ 110 วัตต์ เป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง โดย ทำการสุ่มเก็บข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยวัคก่าความเข้มข้นของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงไป ณ เวลา ต่างๆด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer และนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การย่อย สลายของสารละลายไดคลอโรฟีนอล (%Degradation of 2,4-DCP) ที่เวลาต่างๆ การกำนวณหา เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายของสารละลายไดคลอโรฟีนอล สามารถกำนวณได้โดยใช้สูตรที่แสดงดัง สมการที่ (2.3)

% Degradation of 2,4-DCP = 
$$(C_0 - C) \ge 100\%$$
 ......(2.3)  
เมื่อ  $C_{_{0\,2,4-DCP}}$  คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายใดคลอโรฟีนอล  
เท่ากับ 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

C_{2.4-DCP} คือ ความเข้มข้น ณ เวลาต่างๆที่ทุดสอบ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

# 2.7 การทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการฆ่าเชื้อ E.coli

ทดสอบโดยการเตรียมเชื้อ E.coli เข้มข้นโดยนำเชื้อ E.coli 1 โคโลนีใส่ลงใน หลอดทดลองที่มีอาหารเหลว (Tryticase soy broth) ปริมาตร 4 มิลลิลิตร แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ้องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะ ได้เชื้อเข้มข้นสำหรับนำมาเจือจางต่อไป จากนั้นเตรียมอาหาร แข็ง (Macconkey) โดยใช้อาหาร 50 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร และเตรียมน้ำเกลือเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ้นำอาหารแข็งและน้ำเกลือดังกล่าวไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้อาหารเย็นแล้วเทอาหารใส่งานเลี้ยงเชื้อ งากนั้นทำการเงืองางเชื้อโดยนำเชื้อ E.coli เข้มข้นปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงไปในน้ำเกลือเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ปริมาตร 9 มิลลิลิตร เพื่อ เตรียมเชื้อที่มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 10° โคโลนีต่อมิลลิลิตร (CFU/mL) เตรียม โดยใช้วิธี Serial dilution method จากนั้นนำเชื้อที่เจือจางแล้วในความเข้มข้นคังกล่าวปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรหยุคลง บนอาหารแข็งที่เตรียมไว้โดยใช้เทคนิก Spread plate เจือจางจำนวนเชื้อให้อยู่ในช่วง 30 –300 ้โคโลนีสำหรับเชื้อที่มีความเข้มข้น 10³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร และมากกว่า 300 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ้สำหรับเชื้อที่มีความเข้มข้น 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร จากนั้นนำเชื้อที่ได้ไปเตรียมให้ได้ปริมาตร 1 ้ลิตร และนำน้ำที่มีเชื้อ *E.coli* ที่มีความเข้มข้นเชื้อดังกล่าวไปทดสอบการฆ่าเชื้อกับเส้นใยแก้วที่ เคลือบด้วยฟิล์มบางสูตรต่างๆ ทำการทดสอบโดยนำเส้นใยแก้วสูตรต่างๆมาตัวอย่างละ 2 กรัม ต่อ นำน้ำที่มีความเข้มข้นเชื้อ 10³ และ 10 5  โคโลนีต่อมิลลิลิตร 50 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ปริมาตร 250 มิลลิลิตร แล้วนำทคสอบในที่มืค และนำไปทคสอบภายใต้การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ ้งนาด 50 วัตต์ เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำทุกๆ 10 นาที เปรียบเทียบกับ ้สภาวะแสงอย่างเดียว และเส้นใยที่ไม่การเคลือบ เก็บตัวอย่าง โดยใช้ปีเปตขนาด 1 มิลลิลิตรดดน้ำ ้งากตัวอย่างที่ผ่านการทคสอบที่เวลาต่างๆมาปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร หยุคลงบนอาหารแข็งที่เตรียม ไว้โดยใช้เทคนิค Spread plate กระจายเชื้อลงบนอาหารแข็งคังกล่าว แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ้องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง การทคลองแสดงคังรูปที่ 2.9 ทำการบันทึกผลโคยการถ่ายรูป และนับจำนวนเชื้อที่เหลือ จากนั้นนำสูตรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดมาทดสอบประสิทธิภาพผ่าน เครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ

การคำนวณหา % Disinfection ของ E.coli โดยใช้สูตรดังสมการที่ (2.4)

%Disinfection of *E.coli* = 
$$\frac{N}{N_0} x100\%$$
 ......(2.4)  
เมื่อ N₀ คือ จำนวนเชื้อเริ่มต้นที่กวามเข้มข้น 10[°] โกโถนีต่อมิถถิลิตร  
N คือ จำนวนเชื้อ ณ เวลาต่างๆที่ทุดสอบ (โกโถนีต่อมิถถิลิตร)



รูปที่ 2.9 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli

#### 2.8 การตรวจสอบคุณลักษณะ

#### 2.8.1 X-ray Diffractometry (XRD)

เทคนิก XRD ศึกษาโครงสร้างผลึกของเฟสและกำนวณหาขนาดของสารเคลือบ โดยใช้สมการ Scherer ดังสมการที่ (2.5)

$$t = \frac{0.9\lambda}{\beta\cos\theta} \tag{2.5}$$

เมื่อ	t	คือ ขนาดของผลึก (นาโนเมตร)
	λ	คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ (CuK α = 0.15406 นาโนเมตร)
	β	คือ Line width at half maximum height (เรเดียน)
	θ	กือ มุมสะท้อน (องศา)

#### 2.8.2 Scanning Electron Microscopy (SEM)

ตรวจดูโครงสร้างจุลภาคของพื้นผิวของฟิล์ม และวิเคราะห์การกระจายตัวของ อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ที่กระจายอยู่บนฟิล์มด้วยวิธี X-ray mapping ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับในงานวิจัยใช้ SEM FEI Quanta 400 และ SEM; JEOL JSM-5800LV

#### 2.8.3 Ultraviolet-Visible Spectrophotometry (UV-VIS DRS)

เทคนิค UV-VIS DRS (UV-2401, Shimadzu, Japan.) ถูกใช้ในการวัดการดูดกลืน แสงของผงที่สังเคราะห์และคำนวณแถบช่องว่างแถบพลังงาน โดยใช้ BaSO₄ เป็นตัวอ้างอิง แถบพลังงานของไทเทเนียมไดออกไซด์ ช่องว่างแถบพลังงานสามารถคำนวณได้จากสมการ ดังต่อไปนี้

E_g = 
$$\frac{hc}{\lambda}$$
 =  $\frac{1,239.8}{\lambda}$  ...........(2.6)  
เมื่อ E_g คือ แถบช่องว่างแถบพลังงาน (อิเล็กตรอนโวลต์)  
h คือ ค่าคงที่ของพลังค์ (6.67 x 10⁻³⁴ จูลวินาที)  
c คือ ความเร็วของแสง (3 x 10⁸ เมตรต่อวินาที)  
 $\lambda$  คือ ความยาวคลื่นที่ดูดกลืน (นาโนเมตร)

#### 2.8.4 Fourier-Transformed Infrared Spectrophotometry (FT-IR)

เทคนิค FT-IR (FT-IR, Bruker Equinox 55) ใช้เพื่อยืนยันหมู่พึงก์ชันของสาร ตัวอย่างโดยการพิจารณาเปรียบเทียบจากอินฟราเรดสเปคตรัมของสารประกอบมาตรฐานกับ ตัวอย่างที่วัดในตัวกลางชนิดเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับพืกที่เกิดขึ้นถ้ำหากตรงกันแสดงว่าเป็นสาร ชนิดเดียวกัน โดยวัดก่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างในช่วงเลขกลื่น (Wavenumber) 4,000-400 cm⁻¹ เพื่อตรวจสอบหมู่พึงก์ชันของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้

#### 2.8.5 Ultraviolet-Visible Spectrophotometry (UV-Vis Spectrometer)

เกรื่อง UV-Vis spectrophotometer ที่ใช้ในการตรวจวัดความเข้มแสงที่ผ่านหรือ สะท้อนจากตัวอย่างเปรียบเทียบกับความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิด ด้วยการสแกนที่ความยาวคลื่น ช่วง 200-800 นาโนเมตร และวัดปริมาณความเข้มข้นของสีเมทิลีนบลู สารละลายBPA และ 2,4-DCP ที่เปลี่ยนไปที่เวลาต่างๆเมื่อผ่านการกระตุ้นด้วยแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์

#### 2.8.6 X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

เทคนิค XPS ใช้วิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงประมาณที่สามารถให้ข้อมูลสมบัติ ทางเคมีที่ระดับผิวของวัสดุ เช่น ชนิดและจำนวนธาตุองค์ประกอบ โครงสร้างทางเคมี ชนิดพันธะ ทางเคมี และสถานะออกซิเคชันของอะตอม เป็นต้น ในงานวิจัยใช้เครื่อง XPS รุ่น AXIS Ultra DLD โดยศึกษาจากก่าพลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy) ของโฟโตอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อย ออกมาจากอะตอมของฟิล์มตัวอย่าง

## ผลและการอภิปรายผล

จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มไทเทเนียมได ออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ (NST) เพื่อศึกษาปริมาณสารเจือ และอุณหภูมิสังเคราะห์ที่ เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีภายใต้ แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ และเพื่อนำไปพัฒนาเป็นฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือในโตรเจน ร่วมกับซัลเฟอร์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบ (ANST) ต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ย่อยสลาย MB BPA 2, 4-DCP และเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ *E.coli* ที่ดีภายใต้แสงยูวี ฟลูออ เรสเซนต์ และในที่มีด และนำไปพัฒนาใช้กับเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ โดยบทที่ 3 นี้จะแบ่ง ออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆด้วยกัน คือ 1) อิทธิพลของการเจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ของฟิล์ม ไทเทเนียมไดออกไซด์ 2) อิทธิพลของอนุภาคซิลเวอร์นาโน และ 3) อิทธิพลร่วมระหว่างการเจือ

# 3.1 อิทธิพลของการเจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ของฟิล์มไทเทเทียมใดออกไซด์

โดยหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิสังเคราะห์ และปริมาณของ สารเจือในโตรเจนและซัลเฟอร์ที่มีอิทธิพลต่อเฟส ขนาดผลึก ขนาดอนุภาค และลักษณะผิวเคลือบ ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาโฟโตแค ตะไลติกในการย่อยสลาย MB BPA และ 2, 4-DCP การฆ่าเชื้อ *E.coli* ภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรส เซนต์ ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์

# 3.1.1 การวิเคราะห์ชนิดของเฟส และขนาดผลึกด้วยเทคนิค XRD

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิด XRD เพื่อศึกษาอิทธิพลของเฟส ขนาดผลึก และ เปอร์เซ็นต์เฟส ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ และฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เตรียมโดย มีไธโอยูเรียเป็นสารตั้งด้นให้ในโตรเจนและซัลเฟอร์ แปรค่าปริมาณไนโตรเจนและซัลเฟอร์ เท่ากับ 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 5.0 และ 10.0 เปอร์เซ็นต์โมล (PT, 0.5NST, 1NST, 1.5NST, 2NST, 5NST และ 10NST) สังเคราะห์ด้วยวิธีโซล-เจล และเผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง ให้ผลดังนี้ จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์เผาที่อุณหภูมิ 300 และ 400 องศาเซลเซียส ทุกสูตรแสดงเฟสอะนาเทส โดยมีขนาดความกว้างของพืคที่เท่าๆกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และ 3.2 และเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูงขึ้นคือ 500 และ 600 องศาเซลเซียส พบว่าผง ใทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีการเจือ (PT) และที่เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ โมล (0.5NST) จะแสดงเฟสผสมระหว่างเฟสของอะนาเทส และเฟสรูไทล์ เนื่องจากอิทธิพลของ อุณหภูมิที่สูงขึ้นไปกระตุ้นการเกิดเฟสรูไทล์ทำให้เกิดเป็นเฟสผสมขึ้น แต่เมื่อมีการเจือในโตรเจน ร่วมกับซัลเฟอร์มากกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์โมล จะแสดงเฉพาะเฟสอะนาเทสเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าสารเจือในโตรเจนและซัลเฟอร์มีอิทธิพลต่อการเกิดเฟส คือเมื่อปริมาณสารเจือเพิ่มมากขึ้นจะ ยับยั้งหรือกีดกันการเกิดเฟสรูไทล์ ทำให้เหลือแต่เฟสอะนาเทสเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 3.3 และ 3.4



ร**ูปที่ 3.1** XRD patterns ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.2 XRD patterns ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.3** XRD patterns ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.4** XRD patterns ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส

เมื่อพิจารณาขนาดผลึกของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรด่างๆ จากสมการของ Scherer พบว่าเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 300 องสาเซลเซียส ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือในโตรเจน ร่วมกับซัลเฟอร์ (NST) มีขนาดผลึกของเฟสอะนาเทสอยู่ในช่วง 7.0 – 11.7 นำโนเมตร โดยขนาด ผลึกอะนาเทสจะลดลงเมื่อมีการเจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ โดยมีขนาดผลึกเล็กที่สุดเท่ากับ 7 นาโนเมตร คือตัวอย่างที่เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่ 5 เปอร์เซ็นต์โมล (5NST) และขนาดผลึก จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อสารเจือเพิ่มขึ้นเป็น 10 เปอร์เซ็นต์โมล ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ผง ไทเทเนียมไดออกไซด์ NST มีขนาดผลึกของเฟสอะนาเทสในช่วง 6.6 – 8.3 นาโนเมตร โดยมีขนาด ผลึกที่เล็กที่สุดเท่ากับ 6.6 นาโนเมตร คือตัวอย่างที่เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์เท่ากับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โมล (5N2ST และ 10NST) จะเห็นว่าเมื่อปริมาณในโตรเจนและซัลเฟอร์เพิ่มมากขึ้น ขนาดผลึกก็ลดลง ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ NST มีขนาดผลึกของ เฟสอะนาเทสในช่วง 18.4 – 20.7 นาโนเมตร ขนาดผลึกจะลดลงเมื่อปริมาณสารเจือในโตรเจนและ การเจือในโตรเจนและซัลเฟอร์เพิ่มขึ้น โดยมีขนาดผลึกที่เล็กที่สุดเท่ากับ 18.4 นาโนเมตร คือ ตัวอย่างที่เจือในโตรเจนและซัลเฟอร์ที่ 5 เปอร์เซ็นต์โมล (5NST) และเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อปริมาณ สารเจือเพิ่มขึ้นเป็น 10 เปอร์เซ็นต์โมล และมีขนาดผลึกรูไทล์ในช่วง 27.7 – 41.6 นาโนเมตรและที่ อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีขนาดผลึกในช่วง 23.6 - 31.3 นาโนเมตร โดยมีขนาดผลึกที่ลีกที่สุด เท่ากับ 23.6 นาโนเมตร คือตัวอย่างที่เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์เท่ากับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ โมล (5N2ST และ 10NST) และมีขนาดผลึกรูไทล์ในช่วง 20.8 – 27.7 นาโนเมตรจากการคำนวณ ผลึกจะเห็นว่าการเจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์สามารถลดช่วยขนาดผลึกได้ในทุกอุณหภูมิเผา ดัง แสดงในตารางที่ 3.1 นอกจากการเจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์จะมีอิทธิพลต่อขนาดผลึกแล้วยังมี อิทธิพลต่อการเกิดเฟสอะนาเทสและรูไทล์ด้วย ซึ่งจากการคำนวณสัดส่วนปริมาณเฟสดังตารางที่ 3.2 เห็นได้ว่าการเจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์สามารถยับยั้งการเกิดเฟสรูไทล์ได้ โดยที่อุณหภูมิ เผา 500 และ 600 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณสารเจือมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์โมล สามารถยับยั้งการเกิด เฟสรูไทล์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงตารางที่ 3.2

ชื่อตัวอย่าง	ขนาดผลึก (นาโนเมตร)									
	อุณหภูมิเผา 300 °C		อุณหภูมิเผา 400 °C		อุณหภูมิเผา 500 °C		อุณหภูมิเผา 600 °C			
	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์		
РТ	11.0	-	8.3	-	20.7	41.6	26.2	20.8		
0.5NT	11.7	-	8.3	-	20.7	27.7	31.1	27.7		
1NST	10.3	-	8.3	-	20.7	-	31.1	-		
1.5NST	9.5	-	8.3	-	19.0	-	26.6	-		
2NST	9.5	-	8.3	-	18.4	-	27.6	-		
5NST	7.0	-	6.6	-	18.4	-	23.6	-		
10NST	8.7	-	6.6	-	20.7	-	23.6	-		

ตารางที่ 3.1 ขนาดผลึกของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ
1						-		
ชื่อตัวอย่าง		ปริมาณเฟส (เปอร์เซ็นต์)						
	อุณหภูมิเผา	400 °C	อุณหภูมิเผา	500 °C	)0 °C อุณหภูมิเผา 600		0 °C อุณหภูมิเผา 600 °C	
	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์
РТ	100	-	100	-	97.2	2.8	53.5	46.5
0.5SNT	100	-	100	-	92.4	7.6	92.4	7.6
1NST	100	-	100	-	100	-	100	-
1.5NST	100	-	100	-	100	-	100	-
2NST	100	-	100	-	100	-	100	-
5NST	100	-	100	-	100	-	100	-
10NST	100	-	100	-	100	-	100	-

ตารางที่ 3.2 สัคส่วนปริมาณเฟสของผงไทเทเนียมไดออกไซค์สูตรต่างๆ

ในส่วนของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD

ตัวอย่างเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส แสดงเฟสอะนาเทสที่พีกหลัก 20 เท่ากับ 25.3 องศา และ แสดงเฟสที่เป็นอสัณฐานเมื่อปริมาณสารเจือมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์โมล ดังแสดงในรูปที่ 3.5 ที่ อุณหภูมิ 400 500 และ 600 องศาเซลเซียส โดยจะแสดงเฉพาะเฟสอะนาเทสที่พีกหลักที่ 20 เท่ากับ 25.3 องศาเท่านั้น โดยความกว้างของพีกที่แสดงเฟสอะนาเทสจะมากขึ้นเมื่อปริมาณสารเจือเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งจากความกว้างของพีกที่มากขึ้นนี้จะแสดงถึงการลดลงของขนาดผลึก ซึ่งให้ผล สอดกล้องกับการวิเกราะห์ด้วยผง ที่ว่าการเจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์สามารถไปยับยั้งหรือกีด ขวางการโตของขนาดผลึกได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6 – 3.8



ร**ูปที่ 3.5** XRD patterns ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซค์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.6** XRD patterns ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซค์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.7** XRD patterns ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซค์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.8** XRD patterns ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส

เมื่อพิจารฉาขนาดผลึกของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ จากสมการของ Scherer พบว่าฟิล์มที่เผาที่อุฉหภูมิ 300 องสาเซลเซียส มีขนาดผลึกของเฟสอะนาเทสในช่วง 7.2 - 10.6 นา ในเมตร โดยขนาดผลึกจะลดลงเมื่อมีการเงือไนโตรเงนร่วมกับซัลเฟอร์ ฟิล์มที่มีขนาดผลึกเล็ก ที่สุดคือฟิล์มที่เรือในโตรเงนร่วมกับซัลเฟอร์เท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์โมล (2NST) มีขนาดผลึกเท่ากับ 7.2 นาโนเมตร และฟิล์มที่มีการเงือมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์โมล จะแสดงเฟสอสัญฐานซึ่งไม่สามารถ คำนวณขนาดผลึกของฟิล์มนั้นได้ ที่อุฉหภูมิ 400 องศาเซลเซียส มีขนาดผลึกของเฟสอะนาเทส ในช่วง 8.9 - 18.6 นาโนเมตร ฟิล์มที่มีขนาดผลึกเล็กที่สุดคือฟิล์มที่ไม่มีการเงือไนโตรเงน ร่วมกับซัลเฟอร์ (PT) มีขนาดผลึกเท่ากับ 8.9 นาโนเมตร ที่อุฉหภูมิ 500 องศาเซลเซียส มีขนาด ผลึกของเฟสอะนาเทสในช่วง 10.3 – 20.7 นาโนเมตร ที่อุฉหภูมิ 500 องศาเซลเซียส มีขนาด ผลึกของเฟสอะนาเทสในช่วง 10.3 – 10.5 นาโนเมตร ฟิล์มที่มีขนาดผลึกเล็กที่สุดคือฟิล์มที่เงือ ในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์โมล (1NST) มีขนาดผลึกเล็กที่สุดคือฟิล์มที่เงือ เละที่อุฉหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีขนาดผลึกของเฟสอะนาเทสในช่วง 8.6 - 19.6 นาโนเมตร ฟิล์มที่มีขนาดผลึกเล็กที่สุดคือฟิล์มที่เงือในโตรเงนร่วมกับซัลเฟอร์เท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์โมล (2NST) มีขนาดผลึกเก่ากับ 8.6 นาโนเมตร จากการกำนวฉขนาดผลึกพบว่าขนาดผลึกมีแนวโน้ม ลดลงเมื่อมีการเดิมสารเงือ ดังตารางที่ 3.3 และฟิล์มทุกสูตรจะแสดงเฉพาะเฟสอะนาเทสเต่านี้น ดัง ตารางที่ 3.4

ชื่อตัวอย่าง	ขนาดผลึก (นาโนเมตร)								
	อุณหภูมิเผา	อุณหภูมิเผา 300 °C		อุณหภูมิเผา 400 °C		อุณหภูมิเผา 500 °C		อุณหภูมิเผา 600 °C	
	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์	
РТ	10.6	-	8.9	-	17.2	-	14.8	-	
1NST	10.6	-	16.2	-	10.3	-	19.6	-	
2NST	7.2	-	18.6	-	10.7	-	8.6	-	
5NST	Amorphous	-	14.2	-	10.6	-	9.8	-	
10NST	Amorphous	-	14.1	-	20.7	-	12.9	-	

ตารางที่ 3.3 ขนาคผลึกของฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซค์สูตรต่างๆ

ชื่อตัวอย่าง		ปริมาณเฟส (เปอร์เซ็นต์)						
	อุณหภูมิเผา 400 °C		อุณหภูมิเผา 500 °C 🛛 อุณหภูมิเผา		600 °C อุณหภูมิเผา 600		1 600 °C	
	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์	อะนาเทส	รูไทล์
РТ	100	-	100	-	100	-	100	-
1NST	100	-	100	-	100	-	100	-
2NST	100	-	100	-	100	-	100	-
5NST	100	-	100	-	100	-	100	-
10NST	100	-	100	-	100	-	100	-

ตารางที่ 3.4 สัคส่วนปริมาณเฟสของฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซค์สูตรต่างๆ

#### 3.1.2 การวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์

### ด้วยเทคนิค SEM

ผลการวิเคราะห์ลักษณะของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนเส้นใยแก้ว ที่ เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์โมล สังเคราะห์ด้วยวิธีโซล-เจล และวิธีจุ่ม เกลือบ เผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียสตามลำดับ ด้วยเทคนิค SEM โดยใช้ กำลังขยายที่ต่างกัน คือ 1,000, 5,000 และ 80,000 เท่าตามลำดับ จะเห็นได้ว่าเส้นใยแก้วที่เคลือบ ด้วยสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีการเจือ (PT) การเคลือบมีความสม่ำเสมอและพื้นผิวมี ลักษณะเรียบ ส่วนฟิล์ม 5NST การเคลือบติดมีความสม่ำเสมอและพื้นผิวมีความขรุงระ ซึ่งผิว ขรุงระนี้สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและเพิ่มพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลดิก ทำให้ฟิล์มมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง และเมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิเผา พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม สูงขึ้นฟิล์ม PT และ 5NST มีความขรุงระเพิ่มสูงขึ้น และอนุภาคของฟิล์มมีขนาดใหญ่ขึ้นตาม อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันของเกรนทำให้เกรน มีขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าการเกิด Grain growth นั้นเอง แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของอุณหภูมิมีส่วน สำคัญในการกวบคุมขนาดอนุภาคของฟิล์ม ดังแสดงในรูปที่ 3.9

ชื่อตัวอย่าง	กำลังขยาย					
	1,000 เท่า	5,000 เท่า	80,000 เท่า			
PT 300°C	mag all Woll  HWW (stor)  HWW (stor)    10001 (28 mm)  20 (25 00 V) (stor)  Paul 1663	nag ₩ ₩0 ₩ ₩₩ 1901 ₩₩ 001 ₩ 001 ₩ 001 ₩ 10 μm	Taga B   1900   17-30   900   PV   501			
PT 400°C	1000.162mm1128.001.162mm122.123.00.004/16170	nag B W0 HFW stort HV jett10 m	nga ⊞ WO_ 149W isoo 147 jaa			
PT 500°C	1100 8 19 mm 128 mm 12	mag B_ W0_ HFW_ got _ HV_ got	194 월 ₩0 149₩ (50 14) 50 <u></u>			
PT 600°C	Pag B W0 HFW 1967 HV 941	mag BWOHHWgot/HVgot/HVgot/10_ym 50001 (0.4 mm 20.5 ym 20 / 20.00 V (ET)PBJ 3730	18월 월 WO 1부산 동양 1월 명임 (19 198) 1903년 1558m 1100 juni 22 (2003 H 181)			



ร**ูปที่ 3.9** ลักษณะของฟิล์มบาง PT และ 5NST ที่เคลือบบนเส้นใยแก้ว เผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส

## 3.1.3 การทดสอบประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก ในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดอกไซด์

ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะใลติกของฟิล์มบาง PT และ NST ที่มี ปริมาณในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ เท่ากับ 0, 1, 2, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โมล เผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส โดยศึกษาการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูที่ความเข้มข้น  $1 \times 10^{-5}$ ์ โมลาร์ ภายในเวลา 6 ชั่วโมงของการแสงยูวี 50 วัตต์ จากการทดสอบประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟ โตแคตะ ไลติกในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบาง PT และ NST ้เผาที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่าที่อุณหภูมิเผา 300 องศาเซลเซียสสูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายสีของเมทิ ้ถิ่นบลูได้สูงสุด 96.20 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 5NST ดังแสดงในรูปที่ 3.10 ที่อุณหภูมิเผา 400 องศา เซลเซียสสุตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูได้ 90 เปอร์เซ็นต์ คือสุตร 5NST คังแสดง ในรูปที่3.11 ที่อุณหภูมิเผา 500 องศาเซลเซียสสูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูได้ 95.22 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 5NST ดังแสดงในรูปที่ 3.12 และที่อุณหภูมิเผา 600 องศาเซลเซียสสูตรที่ ดีที่สุดสามารถย่อยสถายเมทิถีนบถูได้ 67.48 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 2NST ดังแสดงในรูปที่ 3.13 จาก การทดสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลในทก อุณหภูมิเผาสุตรที่เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์โมลสามารถย่อยสลายได้ดีว่า PT และ NST ที่เจือในปริมาณอื่นๆ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มด้วยเทคนิค SEM พบว่าฟิล์มบาง 5NST ในทกๆอณหภมิเผามีลักษณะของฟิล์มที่มีความขรขระส่งผลให้มีพื้นที่ผิวที่ เพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกได้ดีกว่าสูตร PT และสูตร ้อื่นๆนั้นเอง จากการทดสอบสมบัติโฟโตแคตะ ไลติกดังข้างต้น สามารถสรปเป็นเปอร์เซ็นต์การย่อย ้สถายได้ดังแสดงในตารงที่ 3.5 ซึ่งจากข้อมลในตารางจะเห็นได้ว่าสตรที่มีการเจือไนโตรร่วม ้กับซัลเฟอร์ที่ 5 เปอร์เซ็นต์โมล ในการเผาที่ทุกอุณหภูมิจะให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีงอง เมทิลีนบลูได้ดีที่สุด จึงมีการศึกษาประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกภายใต้การรับแสง ฟลูออเรสเซนต์ต่อไป



รูปที่ 3.11 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี



รูปที่ 3.13 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี

	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีของเมทิลีนบลู						
ชื่อตัวอย่าง	ภายในเวล	ภายในเวลา 6 ชั่วโมงของการับแสงยูวี 50 วัตต์ (%)					
	300 °C	400 °C	500 °C	600 °C			
РТ	93.87	70.54	57.99	60.48			
1NST	92.35	47.48	58.13	52.13			
2NST	90.69	74.18	90.72	67.48			
5NST	96.20	90.00	96.22	41.31			
10NST	95.11	89.94	95.12	44.05			

ตารางที่ 3.5 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส ที่เวลารับแสงยูวีนาน 6 ชั่วโมง

การทดสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะใลติกในการย่อยสลายสีงอง

เมทิลินบลูของเส้นใยแก้วสูตรต่างๆภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ พบว่าที่อุณหภูมิเผา 300 องศาเซลเซียส สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายสีของเมทิลินบลูได้สูงสุด 94.40 เปอร์เซ็นต์ คือ สูตร 5NST ดังแสดงในรูปที่ 3.14 ที่อุณหภูมิเผา 400 องศาเซลเซียสสูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย เมทิลินบลูได้ 84.15 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 5NST ดังแสดงในรูปที่ 3.15 ที่อุณหภูมิเผา 500 องศา เซลเซียสสูตรที่ดีที่สุดสามารถสลายสีของเมทิลินบลูได้ 48.51 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 5NST ดังแสดง ในรูปที่ 3.16 และที่อุณหภูมิเผา 600 องศาเซลเซียสสูตรที่ดีที่สุดสามารถสลายสีของเมทิลินบลูได้ 51.30 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 2NST ดังแสดงในรูปที่ 3.17 จากการทดสอบสมบัติโฟโตแคตะไลติกดัง ข้างต้น สามารถสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายได้ดังแสดงในตารงที่ 3.6 ซึ่งให้ผลของ ประสิทธิภาพที่สอดกล้องกับการทดสอบภายใต้การรับแสงยูวี และเมื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน พบว่าฟิล์มสูตร 5NST ให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีของเมทิลินบลูได้ดีเท่าๆกันภายใต้การรับ แสงยูวีและฟลูออเรสเซนต์



ร**ูปที่ 3.14** ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C_o ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์



ร**ูปที่ 3.15** ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C_o ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์



รูปที่ 3.16 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลู โคยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์



ร**ูปที่ 3.17** ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C_o ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสี่งองเมทิลีนบลู						
ชื่ออตัวอย่าง	ภายในเวลา 6 ชั่ ^ว	ภายในเวลา 6 ชั่วโมงของการับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ (%)					
	300 °C	400 °C	500 °C	600 °C			
РТ	91.50	65.80	37.98	34.70			
1NST	91.77	74.06	42.28	42.00			
2NST	92.46	76.20	47.13	42.85			
5NST	94.40	84.15	48.51	51.30			
10NST	92.05	77.43	47.54	47.60			

ตารางที่ 3.6 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ โดยเผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส ที่เวลารับแสงฟลูออเรสเซ็นต์ 6 ชั่วโมง

จากตารางที่ 3.5 และ 3.6 จะเห็นได้ว่าฟิล์มสูตร 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส ให้ประสิทธิภาพที่ดีในการย่อยสลายสีงองเมทิลีนบลูได้ดีที่สุดในเวลา 6 ชั่วโมงงองการรับแสงยูวีและฟลูออเรสเซนต์ โดยสูตรที่ดีที่สุดคือสูตรที่เผาที่อุณหภูมิ 300 องศา เซลเซียส สามารถย่อยสลายได้สูงสุดและมีประสิทธิภาพที่ดีและใกล้เคียงกันทั้งสองสภาวะแสง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิในการเผาเพิ่มสูงขึ้นทำให้ฟิล์มมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น ทำให้พื้นที่ผิว ลดลง เมื่อพื้นที่ผิวลดลงทำให้พื้นที่ในการรับแสง และเกิดปฏิกิริยาลดลงด้วยเช่นกัน จึงส่งผลทำให้ ประสิทธิภาพในการย่อยสลายลดลงโดยจะเห็นได้ชัดที่อุณหภูมิเผาที่ 600 องศาเซลเซียสจากผลการ วิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM พบว่ามีขนาดอนุภาคใหญ่และเมื่อมาทดสอบประสิทธิภาพของ

ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกก็ให้ผลที่สอดคล้องกันในเรื่องของขนาดอนุภาคและการเกิดปฏิกิริยา นอกจากการเจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ และอุณหภูมิเผาจะมีอิทธิพลต่อขนาด ผลึก การเกิดเฟส และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มแล้วนั้น ยังส่งผลต่อสมบัติอื่นๆที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ให้ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกมีประสิทธิภาพที่ดีภายใต้การรับแสงยูวี และแสง ฟลูออเรสเซนต์ ดังหัวข้อศึกษาต่อไปนี้

#### 3.1.3 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FT-IR

เทกนิก FT-IR เป็นการวิเกราะห์เพื่อศึกษาหมู่พึงก์ชันที่มีอยู่ในโมเลกุล ซึ่งจะมี กวามสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเกมี โดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรดที่ทำให้เกิด การสั่นของพันธะเกมีภายในโมเลกุลซึ่งมีก่าความถี่ต่างๆของการสั่นในสเปกตรัมนั้นสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดการสั่นของโมเลกุลของสารที่แน่นอนได้ เพื่อระบุชนิดและองก์ประกอบหลัก ของสาร จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิก FT-IR ของผงไทเทเนียมได้ออกไซด์เปรียบเทียบกันระหว่าง สูตร PT และ 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส โดยศึกษาผลของการเงือในโตรเจน ร่วมกับซัลเฟอร์ โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์จะแสดงตำแหน่งความถี่ และชนิดการสั่นของพันธะ ดังตารางที่ 3.7 ซึ่งจะเห็นว่าที่เลขกลื่น 3600-2900 cm⁻¹ มีกลุ่มของ O-H stretching โดยเป็นพันธะ ไขโดรเจนมีลักษณะแถบกว้าง ที่เลขกลื่น 2900-2800 cm⁻¹ เป็นพีกของ C-H stretching and bending ที่เลขกลื่น 1640-1630 cm⁻¹ เป็นพีกของ O-H bending ซึ่งแสดงพีกของน้ำในโครงสร้างผลึก ดำแหน่งเลขกลื่น 1440-1400 cm⁻¹ เป็นพีกของ N-H bending ตำแหน่งเลขกลิ่น 649-485 cm⁻¹ เป็น พีกของ Ti-O stretching และเมื่อมีการเงือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ จะพบหมู่พึงก์ชันของ Ti-O-S ที่เลขกลื่น 1030 cm⁻¹ และ Ti-O-N ที่เลขกลิ่น 1060 cm⁻¹ ในระบบทำให้สามารถยืนยันได้ว่าสารเงือ ที่เดิมลงไปในระบบสามารถเข้าไปแทรกในโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์โดยไปแทนที่ ออกซิเจน และฟอร์มตัวเป็น Ti-O-N และ Ti-O-S ดังแสดงในรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 FT-IR spectra ของผง PT และ 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส

# ตารางที่3.7 ความถี่และชนิดการสั่นของพันธะด้วยเทคนิค FT-IR ของผง PT และ 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส

ตัวอย่าง	li	าขคลื่นจากข้อมูลอ้างอิง (cm ⁻¹ )	ชนิดของการสั่น
РТ	649-485	(Yaithongkum และคณะ 2011)	Ti-O
	1600-1400	(Senthilnathan และ Philip 2010)	O-H bending
	3400-3300	(Senthilnathan และ Philip 2010)	O-H stretching
5NST	649-485	(Yaithongkum และคณะ 2011)	Ti-O
	1030	(Liu และกณะ 2009)	Ti-O-S
	1060	(Wei และคณะ 2008)	Ti-O-N
	1440	(Jiaqing และคณะ 2009)	N-H bending
	1600-1400	(Senthilnathan และ Philip 2010)	O-H bending
	3400-3300	(Senthilnathan และ Philip 2010)	O-H stretching

#### 3.1.5 การวิเคราะห์สเปคตรัมของฟิล์มด้วยเทคนิค XPS

เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ ที่สามารถให้ข้อมูลสมบัติทางเคมี ที่ระดับผิวของวัสดุ โดยจะให้ข้อมูลชนิดและธาตุองค์ประกอบ โครงสร้างทางเคมี พันธะเกมี ชนิด พันธะทางเคมี และสถานะออกซิเดชันของอะตอม ของฟิล์มบาง 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศา เซลเซียส

จากการวิเคราะห์สเปคตรัมด้วยเทคนิค XPS ปรากฏสเปคตรัมของธาตุ Ti, O, N, S และ C ดังแสดงในรูปที่ 3.19 โดยปรากฏพีก Ti 2p ที่พลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับ 458.3, 459.6, 464.2 และ 465.5 อิเล็กตรอนโวลต์ โดยที่พลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับ 458.3 อิเล็กตรอนโวลต์ จะเป็น Ti ที่อยู่ ในรูปของ O-Ti-O ดังแสดงในรูปที่ 3.20(a) พีก O 1s ปรากฏที่พลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับ 529.5, 531.0, 531.9, 532.8 และ 534.3 อิเล็กตรอนโวลต์ โดยที่พลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับ 529.5 อิเล็กตรอน โวลต์ จะเป็นออกซิเจนที่อยู่ในรูปของ O-Ti-O และที่ 531.9 อิเล็กตรอนโวลต์ ออกซิเจนจะอยู่ในรูป ของหมู่ไฮครอกซิล (-OH) ดังแสดงในรูปที่ 3.20(b) ซึ่งสอดกล้องกับงานวิจัยของ Srinivas และ กณะ (2010) ส่วนพีก N 1s ปรากฏที่พลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับ 400.0 อิเล็กตรอนโวลต์ แสดงถึงการ เข้าไปแทรกของในโตรเจนในแลตทิชของไทเทเนียมไดออกไซด์ และเกิดการออกซิเดชันใน โครงสร้าง ในโตรเจนในโครงสร้างกลายเป็นออกไซด์ทำให้เกิดเป็นโครงสร้าง Ti-N-O ขึ้น และที่ พลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับ 402.1 อิเล็กตรอนโวลต์แสดงถึงการเข้าไปแทรกของไนโตรเจนใน อะตอมของไทเทเนียมไดออกไซด์ และฟอร์มตัวเป็น Ti-O-N ดังแสดงในรูปที่ 3.20(c) ซึ่งให้ผล สอดกล้องกับงานวิจัขของ Cong และคณะ (2007) ในตำแหน่งของพลังงานขึดเหนี่ขวที่ 400.0 และ 402.1 อิเล็กตรอนโวลต์ที่แสดงถึงการเข้าไปแทรกของในโตรเจนภายในแลตทิช และอะตอมของ ใทเทเนียมใดออกไซค์ และฟอร์มตัวเป็น Ti-N-O และ Ti-O-N ตามลำคับ ส่วนพึกซัลเฟอร์แสดง อยู่ในรูปของ S 2p แสดงพึกที่พลังงานยึดเหนี่ขวเท่ากับ 168.5 และ 169.8 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งแสดง ถึงซัลเฟอร์ที่อยู่ในรูปของซัลเฟอร์ไอออน S⁶⁺ 2p3/2 และ S⁶⁺ 2p1/2 ดังแสดงในรูปที่ 3.20(d) ซึ่ง ให้ผลสอดกล้องกับงานวิจัขของ Rengifo-Herrera และคณะ (2008) ในตำแหน่งของพึกและก่า พลังงานยึดเหนี่ขวดังกล่าว โดยเขาได้กล่าวว่าการที่มีซัลเฟอร์ไอออนอยู่นั้นทำให้มีประสิทธิภาพ ของประฏูกิริยาโฟโตแกตะไลติกที่ดี และพึกของการ์บอนจะแสดงอยู่ในรูปของ C 1s ที่พลังงานยึด เหนี่ขวเท่ากับ 284.9, 286.1 และ 288.3 อิเล็กตรอนโวลต์ โดยพึกที่พลังานยึดเหนี่ขวเท่ากับ 284.9 จะ แสดงถึงธาตุการ์บอนที่เกลือบอยู่บนพื้นผิว ที่พลังงานยึดเหนี่ขวเท่ากับ 286.1 อิเล็กตรอนโวลต์ แสดงการเกิดพันธะเดี่ขวระหว่างการ์บอนและออกซิเจน C-O และที่พลังงานยึดเหนี่ขวเท่ากับ 288.3 อิเล็กตรอนโวลต์จะแสดงพึดของการเกิดพันธะอุ่ระหว่างการ์บอนและออกซิเจน C = O ดังแสดงใน รูปที่ 3.20(e) ซึ่งให้ผลสอดกล้องกับงานวิจัขของ Lui และกณะ (2009) ที่ได้อธิบายถึงการเกิดพึก ของอาร์บอนที่ก่าพลังงานยึดเหนี่ขวดังกล่าว



รูปที่ 3.19 XPS สเปกตรัมของฟิล์ม (a) PT และ (b) 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส





ร**ูปที่ 3.20** XPS สเปกตรัมของฟิล์ม 5NST เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส (a) Ti 2p (b) O 1s (c) N 1s (d) S 2p และ (e) C 1s

สำหรับปริมาณธาตุต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์สเปคตรัมด้วยเทคนิค XPS แสดง ดังตารางที่ 3.8 พบว่าปริมาณธาตุของฟิล์ม 5NST ซึ่งเตรียมวิธีโซล-เจล และเผาที่อุณหภูมิ 300 องศา เซลเซียส ประกอบด้วยธาตุไทเทเนียม ออกซิเจน ในโตรเจน ซัลเฟอร์ และคาร์บอนในปริมาณ 16.85, 584.21, 1.90, 0.88 และ 26.16 เปอร์เซ็นต์อะตอม ตามลำดับ ซึ่งธาตุการ์บอนที่หลงเหลืออยู่ ในระบบเป็นการ์บอนที่มาจากการสลายตัวไม่หมดของโมเลกุลสารอินทรีย์จากสารตั้งต้นไทโอยูเรีย ที่มีการ์บอนเป็นองก์ประกอบ

Peak	Atomic Concentration (%)
Ti 2p	16.85
O 1s	54.21
N 1s	1.90
S 2p	0.88
C 1s	26.16

ตารางที่ 3.8 เปอร์เซ็นต์อะตอมที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิก XPS ของฟิล์ม 5NST เผาที่อณหภมิ 300 องศาเซลเซียส

#### 3.1.6 การวิเคราะห์แถบช่องว่างพลังงานด้วยเทคนิค UV-Vis DRS

การวิเคราะห์หาช่วงการดูดกลืนแสงของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตร PT, INST, 2NST, 5NST และ 10NST เผาที่อุณหภูมิ 300, 400 และ 500 องศาเซลเซียส เพื่อคำนวณหา แถบช่องว่างพลังงานของผงตัวอย่างเพื่อใช้ประกอบการอธิบายประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแค ตะไลติก โดยในการทดสอบใช้แบเรียมซัลเฟต (BaSO₄) เป็นวัสดุอ้างอิงค่าแถบช่องว่างพลังงาน ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆที่สังเคราะห์ได้ โดยลากเส้นความชันสัมผัสกับเส้นโค้งของ สเปกตรัมที่ได้แล้วนำไปคำนวณหาแถบช่องว่างพลังงาน โดยใช้สมการของ Plank ซึ่งความยาว คลื่นและค่าแถบช่องว่างพลังงานของแต่ละตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 3.9

ผลการทดสอบหาช่วงการดูดกลืนแสงของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆเผา ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 3.21 พบว่าด้วอย่างมีการดูดกลืนแสงในช่วงกวาม ยาวกลื่น 380-420 นาโนเมตร โดย PT มีแถบช่องว่างพลังงานแคบที่สุดเท่ากับ 3.19 อิเล็กตรอน โวลต์และเมื่อมีการเดิมสารเจือในระบบทำให้แถบช่องว่างพลังงานกว้างออก และมีแทบช่องว่าง พลังงานที่แคบที่สุด คือ 3.15 อิเล็กตรอนโวลต์ คือที่ปริมาณสารเจือเท่ากับ 5 โมลาร์ (5NST) และมี ค่าเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อปริมาณสารเจือเพิ่มมากขึ้นที่ 10 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของ สารเจือมีผลต่อก่าแทบช่องว่างพลังงาน ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 3.22 พบว่า ผงตัวอย่างมีการดูดกลืนแสงในช่วงกวามยาวกลื่น 350-380 นาโนเมตร โดยผง PT มีแถบช่องว่าง พลังงานแคบที่สุดเท่ากับ 3.33 อิเล็กตรอนโวลต์ และเมื่อมีการเดิมสารเจือในระบบจะมีแทบ ช่องว่างพลังงาน 3.12-3.33 อิเล็กตรอนโวลต์ โดยที่ปริมาณสารเจือเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นด์โมล จะมี ก่าแถบช่องว่างพลังงานน้อยที่สุดคือ 3.12 อิเล็กตรอนโวลต์ และเมื่อมีการเดิมสารเจือในระบบจะมีแทบ ช่องว่างพลังงาน 3.23 พบว่าผงตัวอย่างมีการดูดกลืนแสงในช่วงกวามยาวกลื่น 400-470 นาโนเมตร โดย PT มีแถบช่องว่างพลังงานแคบที่สุดเท่ากับ 3.22 อิเล็กตรอนโวลด์ และเมื่อมีการเด็มสารเดือน ระบบจะมีแทบช่องว่างพลังงาน 2.53-3.21 อิเล็กตรอนโวลต์ โดยเมื่อปริมาณสารเจือเพิ่มมากขึ้น สามารถลดแทบช่องว่างพลังงานให้แคบลง ที่ปริมาณสารเจือเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์โมล จะมีค่าแถบ ช่องว่างพลังงานน้อยที่สุดคือ 2.53 อิเล็กตรอนโวลต์

จากการศึกษาช่วงการดูดกลืนแสงและค่าแทบช่องว่างพลังงาน แสดงให้เห็นว่า การเจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์สามารถช่วยให้มีการดูดกลืนความยาวคลื่นเลื่อนไปทางแสงขาว (Visible light) มากขึ้น และสามารถช่วยลดแถบช่องว่างพลังงานให้แกบลงได้ ทำให้ฟิล์ม NST มี ประสิทธิภาพที่ดีภายใต้แสงยูวี และแสงขาว โดยค่าแถบช่องว่างพลังงานดังแสดงในตารางที่ 3.9



ร**ูปที่ 3.21** ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไคออกไซค์ สูตรต่างๆ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.22** ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ สูตรต่างๆ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.23** ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ สูตรต่างๆ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส

ชื่อตัวอย่าง	แถบช่องว่างพลังงาน (eV)				
	300 °C	400 °C	500 °C		
РТ	3.19	3.33	3.22		
1NST	3.20	3.22	3.21		
2NST	3.24	3.20	3.20		
5NST	3.15	3.12	2.56		
10NST	3.16	3.16	2.53		

ตารางที่ 3.9 แถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ พบว่าฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์สูตร

5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นฟิล์มที่มีประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกที่ดี ที่สุดในการย่อยสถายสีของเมทิถีนบถูภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ จากการวิเคราะห์เฟสด้วย เทคนิค XRD ปรากฏเฉพาะเฟสอะนาเทส และจากการคำนวณขนาดผลึกพบว่ามีขนาดผลึกที่เล็ก ้งากการวิเคราะห์ถักษณะพื้นผิวของฟิล์มด้วยเทคนิค SEM พบว่าฟิล์มที่ผิวขรขระที่ประกอบด้วย ้อนุภาคไทเทเนียมไคออกไซค์ในช่วง 30 – 40 นาโนเมตรยึดเกาะกันเป็นฟิล์ม ทำให้มีพื้นที่ผิวสูงมี พื้นที่ในการรับแสงและเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น จากการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า ้สารเจือในโตรเจนและซัลเฟอร์ที่เจือร่วมไปในระบบจะเข้าไปแทรกในอะตอมของไทเทเนียม และ ฟอร์มตัวเป็น Ti-O-N ที่เลขคลื่น 1060 cm⁻¹ และ Ti-O-S ที่เลขคลื่น 1030 cm⁻¹ ซึ่งจะมีพีคการฟอร์ม ้ตัวของ N-H bending ที่เลขคลื่น 1440-1400 cm⁻¹ ซึ่งยืนยันถึงการเข้าไปแทรกของอะตอม ้ในโตรเจนในอะตอมของไทเทเนียม และออกซิเจน และจากการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลของฟิล์ม 5NST ด้วยเทคนิค XPS พบว่าในโตรเจนจะปรากฏสองพีคเด่นที่ 400.0 และ 402.1 อิเล็กตรอน ้โวลต์ พืคนี้จะแสดงถึงการเข้าไปแทรกของในโตรเจนในแลตทิชของไทเทเนียม ทำให้เกิดเป็น ์ โครงสร้าง Ti-N, Ti-O-N และ O-Ti-N ตามลำดับ ส่วนซัลเฟอร์จะแสดงสองพิกเค่นที่ 168.3 และ 168.9 อิเล็กตรอนโวลต์ แสดงถึง  $S^{6+}$  ของ $2p^{3/2}$  และ  $S^{6+}$  ของ $2p^{1/2}$  โดยซัลเฟอร์จะเข้าไปแทรก ในในโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์ และเกิดเป็นโครงสร้าง Ti-S หรือเข้าไปแทนที่อะตอม ้ออกซิเจน และเกิดเป็น Ti-O-S จากการเข้าไปแทรกของในโตรเจน และซัลเฟอร์ทำให้แถบช่องว่าง พลังงานลดลง และจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค UV-Vis DRS พบว่าแถบช่องว่างพลังงานลดลง จึง สามารถเลื่อนช่วงการดูดกลืนแสงไปยังแสงขาวได้มากขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโต แกตะไลติกที่ดีในกาย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูภายใต้การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ ดังนั้นจึง เลือกฟิล์มสูตร5NST ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นฟิล์มที่จะนำมาพัฒนาต่อโดยมีอนุภากซิล เวอร์ระดับนาโนเป็นองก์ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสาร BPA, 2,4-DCP และ ฆ่าเชื้อ *E.coli* และพัฒนาใช้กับเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบต่อไป

### 3.2 อิทธิพลของอนุภาคซิลเวอร์นาโน

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่ใช้ ในการเตรียมอนุภาคซิลเวอร์นาโน โดยทำการแปรค่าที่ความเข้มข้น 0, 0.01, 0.03, 0.05 0.1 และ 0.3 โมลาร์ (5NST, 0.01A5NST, 0.03A5NST, 0.05ANST, 0.1A5NST และ 0.3A5NST) สังเคราะห์ด้วย วิธีเคมี ศึกษาเวลาในการจุ่มแช่ที่ 0, 5, 15, 30 และ 60 นาที และอุณหภูมิเผาที่ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียส โดยทำการศึกษาดังนี้

### 3.2.1 การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยเทคนิค SEM

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ในงานวิจัยนี้ต้องการให้ได้อนุภาคซิลเวอร์ในระดับ นาโนเมตรและมีการกระจายตัวของอนุภาคซิลเวอร์อย่างสม่ำเสมอบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ สูตร 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียสที่เลือกมาจากการทดลองข้างต้น โดยผู้วิจัยเริ่มต้นจาก การเลือกความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ในเตรทที่เหมาะสมค่าหนึ่งมาทำการศึกษา คือที่ความ เข้มข้น 0.05 โมลาร์ ที่เวลาในการจุ่มแช่นาน 1 ชั่วโมง และทำการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิเผาที่ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียส เพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ ระดับนาโนบนฟิล์ม 5NST

#### 3.2.1.1 อิทธิพลของอุณหภูมิเผา

จากการวิเคราะห์ลักษณะและขนาดอนุภาคซิลเวอร์นาโน ที่เตรียมโดยใช้ความ เข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ ในเตรทที่ 0.05 โมลาร์ใช้เวลาจุ่มแช่นาน 1 ชั่วโมง เป็นระบบเริ่มค้น ในการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิเผาที่ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง จากการ ทดสอบด้วยเทคนิค SEM พบว่าที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ไม่เกิดเป็นอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่มี ลักษณะเป็นอนุภาคหรือเม็ดๆเกาะบนฟิล์ม 5NST แต่จะมีลักษณะเป็นชั้นฟิล์มเรียบมาเคลือบทับบน ฟิล์ม 5NST แทน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จะมีอนุภาคซิลเวอร์นาโนมา เกาะบนฟิล์ม 5NST โดยมีขนาดอนุภาคขนาดเล็กในช่วง 30-50 นาโนเมตร และอนุภาคขนาดใหญ่ ในช่วง 100-250 นาโนเมตร โดยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่ได้มีลักษณะเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนไม่ กระจายตัวเท่าที่กวร และที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส อนุภาคซิลเวอร์นาโนที่ได้มีการกระจายตัว ที่ดี มีลักษณะเป็นตุ่มๆเม็ดๆกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอบนฟิล์ม 5NST มีขนาดอนุภาคที่เล็กอยู่ ในช่วง 30-50 นาโนเมตร และมีขนาดอนุภาคใหญ่อยู่ในช่วง 100-200 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.24 และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผาสูงขึ้นเป็น 500 พบว่าเส้นใยแก้วที่ได้มีกวามเปื้อยยุ่ยไม่เหมาะที่ จะนำไปใช้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้อุณหภูมิเผาที่ 400 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิในการสังเคราะห์อนุภาค ซิลเวอร์นาโนบนฟิล์มบาง 5NST ที่เคลือบบนเส้นใยแก้ว

ชื่อตัวอย่าง	กำลังขยาย				
	1,000 เท่า	5,000 เท่า	80,000 เท่า		
5NST	100 B W0 HPW Sedt HV Set	mag B W0 HFW ipp1 HV det 10 mm-	1000 г. 55 mm 1 100 μm 22 . 50 04 V [10]		
0.05A5NST 60 min/200°C		nag B WO JFW 1901 FV de	mag @ W0 HPW and PV and		
0.05A5NST 60 min/300°C	Image B  WO  HeW  god	TINB BU WD FRW 1960 HV det 100mm	reg Bl  W0  F4W  Sed  FV  H4  -50 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m		



ร**ูปที่ 3.24** ลักษณะผิวเคลือบ 0.05A5NST บนเส้นใยแก้ว เครียมโดยการสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี ที่เวลาในการจุ่มแช่นาน 60 นาที เผาที่อุณหภูมิ 200, 300 และ 400 องศาเซลเซียส

### 3.2.1.2 อิทธิพลของเวลาในการจุ่มแช่

้งากการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิเผาดังหัวข้อข้างต้น อุณหภูมิเผาที่ 400 องศา เซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน จากนั้นจึงศึกษาอิทธิพล ้ของเวลาในการจุ่มแช่ที่เหมาะสม โดยทำการแปรค่าเวลาในการจุ่มแช่ที่ 0, 5, 15, 30 และ 60 นาที ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิด SEM ที่กำลังขยายต่างกัน คือ 1.000. 5.000 และ 80.000 เท่า ตามลำดับ พบว่าเวลาในการแช่มีผลต่อขนาคอนภาค และการกระจายตัวของอนภาคซิลเวอร์นาโน ีบนฟิล์ม 5NST ผลที่ได้คือเวลาในการจ่มแช่นาน 5 นาที ไม่มีอนภาคซิลเวอร์นาโนมาเกาะบนฟิล์ม ้แสดงว่าที่เวลาในการจุ่มแช่นาน 5 นาทีนั้นยังไม่เพียงพอต่อการฟอร์มตัวของอนุภากซิลเวอร์นาโน บนฟิล์ม 5NST ที่เวลาในการจุ่มแช่นาน 15 นาทีพบว่ามีอนุภาคซิลเวอร์นาโนมาเกาะบนผิวฟิล์ม และมีการกระจายตัวของอนุภาคซิลเวอร์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอดีบนฟิล์ม โดยมีอนุภาคขนาดเล็ก ้อยู่ในช่วง 20 - 50 นาโนเมตร และอนุภาคงนาคใหญ่อยู่ในช่วง 80-120 นาโนเมตร ที่เวลาในการแช่ ้นาน 30 นาทีพบว่าอนภาคซิลเวอร์นาโนที่เกาะบนฟิล์มมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีอนภากขนาดเล็กอย่ ในช่วง 30-50 นาโนเมตร และมีอนุภาคขนาคใหญ่อยู่ในช่วง 80-200 นาโนเมตร และที่เวลาในการ แช่นาน 60 นาที พบว่าอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่เกาะบนฟิล์มนั้นมีขนาคใหญ่ขึ้น โดยมีอนุภาคขนาด เล็กอยู่ในช่วง 30-50 นาโนเมตร และมีอนุภาคขนาคใหญ่อยู่ในช่วง 100-200 นาโนเมตร จาก การศึกษาอิทธิพลของเวลาในการจุ่มแช่ที่เวลาต่างๆ ทำให้ทราบว่าเวลามีผลต่อขนาดอนุภาคซิล เวอร์นาโนที่สังเคราะห์ได้ คือเมื่อเวลาในการจุ่มแช่เพิ่มมากขึ้นทำให้อนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้น ้เนื่องจากเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นทำให้มีเวลาในการรวมตัวกันมากขึ้น โดยเวลาในการจุ่มแช่ที่ เหมาะสมในการทคลองนี้คือที่เวลาจุ่มแช่นาน 15 นาที จะให้ขนาคอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่เล็ก และ มีการกระจายตัวของอนุภาคอย่างสม่ำเสมอบนฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซค์ 5NST คังแสคงในรูปที่ 3.35

ชื่อตัวอย่าง	กຳລັงขยาย				
	1,000 เท่า	5,000 เท่า	80,000 เท่า		
0.05A5NST 5 min					
0.05A5NST 15 min	mag B  WO  HW  wo  Double    Market  Market  Market  Double  Double    Market  Market  Market  Double  Double  Double    Market  Market  Market  Double  Double  Double  Double    Market  Market  Market  Double  Double  Double  Double    Market  Market  Market  Market  Double  Double  Double  Double    Market  Market  Market  Double  Double  Double  Double    Market  Market  Double	Image Bill  WD  HeW  Noted  HV  Or  - 10 µm    Status  Table  Table  Table  Table  - 10 µm  - 10 µm    Mage Bill  WD  HeW  Noted  HW  Noted  - 10 µm  - 10 µm    Mage Bill  WD  HeW  Noted  HW  Noted  - 10 µm  - 10 µm    Mage Bill  WD  HeW  Noted  HW  Noted  - 10 µm  10 µm    Mage Bill  WD  HeW  Noted  HW  Noted  - 10 µm	mag Bill  WD  HW  Nod  HW  act		
0.05A5NST 30 min		mag Bill WD  HW  stad  W  Stad  No  Stad  Stad  No  Stad  No  Stad  No  Stad  Stad  No  Stad  Sta			
0.05A5NST 60 min	795 0 MO +473 / 500 ( +0) det 795 0 MO +473 / 500 ( +0) det −95 0 MO +473 / 500 ( +0) det				

ร**ูปที่ 3.35** ลักษณะผิวเคลือบ 0.05A5NST บนเส้นใยแก้ว เตรียม โดยการสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี ศึกษาเวลาในการจุ่มแช่ที่ 5, 15, 30 และ 60 นาที เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส

### 3.2.1.3 อิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ในเตรท

้จากการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิเผา และเวลาในการจุ่มแช่ ทำให้ได้อุณหภูมิเผา ้และเวลาในการจ่มแช่ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมอนภาคซิลเวอร์นาโนบนฟิล์ม 5NST คือ ที่ อุณหภูมิเผา 400 องศาเซลเซียส และเวลาในกาจุ่มแช่นาน 15 นาที จากนั้นทำการศึกษาความเข้มข้น ้ของสารละลายซิลเวอร์ในเตรตที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคซิลเวอร์นาโน โดยทำการแปรค่า ความเข้มข้นที่ 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.1 และ 0.3 โมลาร์ (5NST, 0.01A5NST, 0.03A5NST, 0.05A5NST. 0.1A5NST และ 0.3A5NST) จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM โดยใช้กำลังขยายที่ ้ต่างกัน คือ 1.000, 5.000 และ 80.000 เท่า ตามลำคับ พบว่าที่ความเข้มข้นซิลเวอร์ในเตรทเท่ากับ 0.01 โมลาร์ หรือ 0.01A5NST ได้อนภาคซิลเวอร์นาโนที่มีขนาดอนภาคขนาดเล็กอย่ในช่วง 20-50 นาโนเมตร และมีอนภาคขนาดใหญ่อยู่ในช่วง 80-100 นาโนเมตร และมีการกระจายตัวของอนภาค ้อย่างสม่ำเสมอ ที่ความเข้มข้น 0.03 โมลาร์ (0.03A5NST) มีอนุภาคขนาคเล็กอยู่ในช่วง 20-50 นาโน เมตร และมีอนุภาคขนาดใหญ่อยู่ในช่วง 80-200 นาโนเมตร ที่ความเข้มข้น 0.05 ໂມລາຮ໌ (0.05A5NST) มีอนุภาคขนาดเล็กอยู่ในช่วง 50-80 นาโนเมตร และอนุภาคขนาดใหญ่อยู่ในช่วง 100-250 นาโนเมตร ที่ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ (0.1A5NST) มีอนุภาคขนาคเล็กอยู่ในช่วง 50-80 นาโนเมตร และอนุภาคขนาดใหญ่อยู่ในช่วง 100-200 นาโนเมตร และที่ความเข้มข้น 0.3 โมลาร์ (0.3A5NST) พบว่ามีอนภาคขนาดเล็กอย่ในช่วง 100-150 นาโนเมตร และอนภาคขนาดใหญ่อย่ ในช่วง 250-400 นาโนเมตร ซึ่งจากการศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นสารละลายซิลเวอร์ในเตรทที่ ้ความเข้มข้นต่างๆ ในการเตรียมอนุภาคซิลเวอร์นาโน พบว่าความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ ใน เตรทมีอิทธิพลต่อขนาคอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ได้ คือเมื่อความเข้มข้นของสารละลายซิล เวอร์ ในเตรทเพิ่มมากขึ้นทำให้ขนาคอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ได้ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน ซึ่งจากการทคลองนี้พบว่าความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ ในเตรทที่เหมาะสมในการเตรียม ้อนภาคซิลเวอร์นาโนบนฟิล์มไทเทเนียมไคอกไซค์ 5NST คือที่ความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ ้ในเตรทเท่ากับ 0.01 โมลาร์ (0.01A5NST) จะให้ขนาดอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่มีขนาดที่เล็กที่สุด เท่ากับ 20-50 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.36

ชื่อตัวอย่าง		กำลังขยาย					
	1,000 เท่า	5,000 เท่า	80,000 เท่า				
5NST	Trag (8) W0 149 w1 20 km 20 k	mg B WO HHW seed HV 6410 m 9001+104.mm/258.jm 30 /2004.V/ETD	100 B 00 F/V 60 W 00 20000				
0.01A5NST		mag B  WO  JAWA  WO  Mag    source  Sec  Figure 533  Figure 533	100 1 100 140 100 100 100 100 100 100 10				
0.03A5NST	nig B W0 HFW seet HV det	mag @ W0 H4W ind HV ind in H2 20 20 00 V/ ETD 78U 5007	mag Bill WDill HKW.  Mddill HKW.				
0.05A5NST							



ร**ูปที่ 3.36** ลักษณะของฟิล์มบาง 5NST และฟิล์มบาง 5NST ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน เป็นองค์ประกอบ 0.01A5NST, 0.03A5NST, 0.05A5NST, 0.1A5NST และ0.3A5NST ใช้เวลาในการจุ่มแช่นาน 15 นาที เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส

# 3.2.1.4 การวิเคราะห์ความหนา

การวิเคราะห์กวามหนาของชั้นฟิล์มบาง 5NST และฟิล์มบาง 5NST ที่มีอนุภาคซิล เวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบสูตร 0.01A5NST ด้วยภาพตัดขวางของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์ม สูตรต่างๆ วิเคราะห์ด้วยเทคนิก SEM พบว่าฟิล์มสูตร 0.01A5NST มีความหนาประมาณ 300-500 นาโนเมตร โดยชั้นฟิล์ม 5NST ก่อนที่จะมีอนุภาคซิลเวอร์มาเกาะบนผิวฟิล์มมีความหนาประมาณ 200-250 นาโนเมตร และเมื่อมีอนุภาคซิลเวอร์นาโนมาเกาะบนผิวฟิล์มดังกล่าวทำให้ฟิล์มมีความ หนาเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.37



รูปที่ 3.37 ภาพตัดขวางของเส้นใยแก้ว 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส และ 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส (a) ภาพตัดขวางของเส้นใยแก้ว 5NST, (b) ความหนาของชั้น เคลือบ 5NST, (c) ภาพตัดขวางของเส้นใยแก้ว 0.01A5NST และ (d) ความหนาของชั้นเกลือบ 0.01A5NST

### 3.2.1.5 การวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุ

การวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุบนฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST ด้วย เทคนิค EDX และ X-ray mapping เพื่อศึกษาองค์ประกอบธาตุ และการกระจายตัวของธาตุต่างๆบน ฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST เคลือบบนเส้นใยแก้วจากการวิเคราะห์พบว่าฟิล์ม PT มีการ กระจายตัวของธาตุ Ti และ O อย่างสม่ำเสมอบนเส้นใยแก้ว และมีพีคของวัสดุฐานที่เป็น ส่วนประกอบของเส้นใยแก้ว Si, C, O, Al, K, และ Ca เป็นองค์ประกอบ ดังรูปที่ 3.38 ฟิล์ม 5NST มีการกระจายตัวของธาตุ Ti, O และ S กระจายทั่วชิ้นงาน แต่ไม่พบพีคของ N ที่เป็นสารเจือร่วมบน เส้นใยแก้ว เนื่องจากสารเจือที่เดิมมีปริมาณต่ำและถูกบดบังจากพีคของวัสดุฐานที่เป็น ส่วนประกอบของเส้นใยแก้ว Si, C, O, Al, K, และ Ca ดังรูปที่ 3.39 และฟิล์ม 0.01Ag5NST ที่มี อนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบพบว่ามีการกระจายตัวของธาตุ Ag, Ti, O และ S อย่าง สม่ำเสมอเช่นกัน และพบพีคของวัสดุฐานที่เป็นส่วนประกอบของเส้นใยแก้ว Si, C, O, Al, K, และ Ca ดังแสดงในรูปที่ 3.40

นอกจากนี้ได้วิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุแบบจุด (Point Scan) บนฟิล์ม 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ที่กำลังขยายสูงเพื่อยืนยันว่าอนุภาคบนฟิล์มนั้นเป็น อนุภาคซิลเวอร์นาโน โดยทำการวิเคราะห์ 3 จุดบนฟิล์ม ดังแสดงรูปที่ 3.41 จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่สี ขาวจะปรากฏพีคของซิลเวอร์สูงมากโดยเฉพาะในบริเวณที่พื้นที่สีขาวที่มีขนาดใหญ่ และบริเวณ พื้นที่สีขาวขนาดเล็กก็ยังคงปรากฏพีคของซิลเวอร์อย่างชัดเจนเช่นกัน จากการวิเคราะห์การกระจาย ตัวของธาตุแบบจุดนี้ สามารถยืนยันได้ว่าอนุภาคสีขาวบนฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปรากฏบนฟิล์มนั้น กืออนุภาคซิลเวอร์ที่สังเคราะห์ได้



ร**ูปที่ 3.38** EXD Spectra และ X-ray Mapping ของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบาง PT เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.39 EXD Spectra และ X-ray Mapping ของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มบาง 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.40** EXD Spectra และ X-ray Mapping ของเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์ม 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.41 EDX spectra ของ 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส a) EDX point scanning b) EDX spectrum point 1, c) EDX spectrum point 2 และ d) EDX spectrum point 3

### 3.2.2 ผลการวิเคราะห์เฟสด้วยเทคนิค XRD

การวิเคราะห์เฟสเพื่อศึกษาขนาดผลึก ชนิดของเฟส และปริมาณเฟส ของตัวอย่างที่มี อนุภาคเงินเป็นองค์ประกอบ ที่เตรียม โดยนำผงไทเทเนียมไดออกไซค์สูตร 5NST เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส มาจุ่มแช่ในสารละลายซิลเวอร์ในเตรทความเข้มข้น 0.01, 0.03, 0.05, 0.1 และ 0.3โมลาร์ ตามลำคับ แทนด้วยสัญลักษณ์ (0.01A5NST, 0.03A5NST, 0.05A5NST, 0.1A5NST และ 0.3A5NST) โมลาร์ นาน 15 นาที เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบพีคของซิลเวอร์ที่อยู่ในรูปของโลหะ (Ag⁰) ที่ตำแหน่ง 20 เท่ากับ 38.1° (JCPDS file 893722) โดยจะปรากฏพีคของซิลเวอร์อย่างชัดเจนเมื่อความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ในเตรท ที่ใช้มีความเข้มข้นสูงกว่า 0.05 โมลาร์ ส่วนที่ความเข้มข้นต่ำๆจะแสดงลักษณะเป็นเฟสอสัณฐาน ดังแสดงในรูปที่ 3.42 ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD นี้ทำให้ทราบว่าฟิล์มที่สังเคราะห์ได้ เป็นฟิล์มที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDX ข้างต้นที่แสดงองก์ประกอบของธาตุซิลเวอร์นั้นเอง



ร**ูปที่ 3.42** XRD patterns ของฟิล์ม 5NST ที่มีอนุภาคเงินเป็นองค์ประกอบที่ความเข้มข้นต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส

### 3.2.3 การวิเคราะห์แถบช่องว่างพลังงานด้วยเทคนิค UV-Vis DRS

การวิเคราะห์หาช่วงการดูดกลืนแสงของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาคซิล เวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบสูตร 0.01A5NST, 0.03A5NST, 0.05A5NST, 0.1A55NST และ 0.3A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส โดยคำนวณหาแถบช่องว่างพลังงานของผงตัวอย่าง ในการทดสอบใช้ BaSO4 เป็นวัสดุอ้างอิงค่าแถบช่องว่างพลังงานของผงสูตรต่างๆที่สังเคราะห์ได้ ้โดยลากเส้นความชั้นสัมผัสกับเส้นโค้งของสเปคตรัมที่ได้แล้วนำไปคำนวณหาแถบช่องว่าง พลังงาน โดยใช้สมการของ Plank จากผลการวิเคราะห์พบว่าผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาค ซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส มีการดูดกลืนแสงในช่วงความ ยาวกลื่น 510-760 นาโนเมตร โดย 0.01A5NST มีค่าแถบช่องว่างพลังงานเท่ากับ 1.62 อิเล็กตรอน โวลต์ 0.03A5NST มีค่าแถบช่องว่างพลังงานเท่ากับ 1.91 อิเล็กตรอนโวลต์ 0.05A5NST มีค่าแถบ ช่องว่างพลังงานเท่ากับ 2.05 อิเล็กตรอนโวลต์ 0.1A5NST มีค่าแถบช่องว่างพลังงานเท่ากับ 2.10 อิเล็กตรอนโวลต์ และ 0.3A5NST มีค่าแถบช่องว่างพลังงานเท่ากับ 2.13 อิเล็กตรอนโวลต์ โดยแถบ ้ช่องว่างพลังงานกว้างขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ ในเตรทเพิ่มมากขึ้น คังแสคงใน และค่าแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไคออกไซค์ที่มีอนภาคเงินเป็น รปที่ 3.43 ้องค์ประกอบแสดงในตารางที่ 3.15 การมีอนภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบทำให้ผง ์ ใทเทเนียมไดออกไซด์ (5NST) มีแถบช่องว่างพลังงานที่แคบลงจากเดิม คือจากเดิมผง 5NST มีค่า แถบช่องว่างพลังงานเท่ากับ 3.15 อิเล็กตรอนโวลต์ เมื่อมีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบ สามารถลดค่าแถบช่องว่างพลังงานได้สูงสุดที่ 1.62 อิเล็กตรอนโวลต์จากตัวอย่าง 0.01A5NST ซึ่ง การมีแถบช่องว่างพลังงานที่แคบลงนี้ส่งผลให้สามารถลคระยะระหว่างชั้นวาเลนซ์แบนค์และคอน ้ ดักชั่นแบนด์ลง ทำให้อิเล็กตรอนกระ โดด ได้เร็ว และลดการรวมตัวกับของหลดอิเล็กตรอนจึงทำให้ ้มีประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกที่ดี



รูปที่ 3.43 ความสัมพันธ์ระหว่าง (αhv)² และแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไคออกไซด์ 5NST ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 3.15 แถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ 5NST ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน เป็นองค์ประกอบสูตรต่างๆ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส

ชื่อตัวอย่าง	แถบช่องว่างพลังงาน (eV)
0.01A5NST	1.62
0.03A5NST	1.91
0.05A5NST	2.05
0.1A5NST	2.10
0.3A5NST	2.13
# 3.2.4 การทดสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีของ เมทิลีนบลูด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบ

ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลดิกของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ SNST ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบสูตร 0.01AgTSNS, 0.03AgTSNS, 0.05AgTSNS, 0.1AgTSNS และ 0.3AgTSNS เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ทำการทดสอบเช่นเดียวกับฟิล์ม ไทเทเนียมไดออกไซด์ข้างต้น โดยศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูภายในเวลา 6 ชั่วโมงของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ จากการทดสอบภายใต้การรับแสงยูวีพบว่า ฟิล์มสูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายเมทิลีนบลูได้สูงสุด 95.18 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST และ ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ฟิล์มสูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูได้สูงสุด 94.28 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ซึ่งเมื่อความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทมากขึ้น ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลดิกลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อความเข้มข้นของสารละลายซิล เวอร์ไนเตรทเพิ่มสูงขึ้นทำให้ขนาดอนุภาคซิลเวอร์ที่เกาะบนฟิล์มมีขนาดใหญ่ขึ้นดังผลการ วิเคราะห์ด้วยเทคนิก SEM จึงทำให้พื้นที่ผิวลดลงการเกิดปฏิกิริยาจึงลดลงด้วย และให้ผลที่ สอดกล้องกับการวิเคราะห์แถบช่องว่างพลังงานด้วยเทคนิก UV-Vis DRS แสดงให้เห็นว่าการลดลง ของแถบช่องว่างพลังงานทำให้มีปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกที่ดีภายใต้การรับแสงยูวี และฟลูออเรส เซนต์ ดังแสดงในรูปที่ 3.44 และ 3.45 โดยแสดงเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายที่เวลา 6 ชั่วโมงของการ รับแสงดังตารางที่ 3.16



ร**ูปที่ 3.44** ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C_o ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์



รูปที่ 3.45 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูอเรสเซนต์ 50 วัตต์

ตรารางที่ 3.16 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมงของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

4. v!	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูที่ 6 ชั่วโมง (%)		
ชอตวอยาง	แสงยูวี	แสงฟลูออเรสเซนต์	
0.01A5NST	95.18	94.28	
0.03A5NST	94.91	90.29	
0.05A5NST	94.65	83.67	
0.1A5NST	87.43	81.83	
0.3A5NST	67.67	62.52	

จากตารางที่ 3.16 แสดงให้เห็นว่าฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นา โนเป็นองค์ประกอบ มีปะสิทธิภาพในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูได้ดีทั้งสองสภาวะแสง โดย สูตรที่ดีที่สุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและใกล้เคียงกันทั้งสองสภาวะแสงคือสูตร 0.01A5NST ผู้วิจัย จึงเลือกฟิล์มดังกล่าวไปศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายสารเคมี เช่น BPA, 2,4-DCP และ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ *E.coli* ต่อไป

# 3.3 อิทธิพลร่วมระหว่างฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ และอนุภาคซิลเวอร์นาโน

หัวข้อต่อไปนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารละลาย BPA และ 2,4-DCP ภายใต้การรับแสงแสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และศึกษาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ *E.coli* ภายใต้การรับแสงแสงยูวี ฟลูออเรส เซนต์ และไม่มีแสง โดยแบ่งหัวข้อการศึกษาดังนี้

### 3.3.1 ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะใลติกในการย่อยสลายสารละลาย BPA

โดยการทดสอบการย่อยสลาย BPA ที่ความเข้มข้นต่างๆคือ 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร *ของ*ฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST ภายใต้สภาวะแสง*ยูวี* และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ ระยะเวลาในการรับแสงนาน 12 ชั่วโมง

จากการทดสอบสมบัติโฟโตแคตะ ใลติกในการย่อยสลายสารละลาย BPA ของ เส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST ทดสอบภายใต้การรับแสงแสงยูวี 50 วัตต์ พบว่าที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรของสารละลาย BPA สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย BPA ใด้ 60.24 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01Ag5NST ที่ความเข้มข้น 20 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถ ้ย่อยสลาย BPA ได้ 45.60 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความเข้มข้น 30 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ ้ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย BPA ได้ 63.24 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความเข้มข้น 40 มิลิกรัม ต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย BPA ได้ 33.83 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST และที่ความ เข้มข้น 50 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย BPA ได้ 32.31 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST และภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ พบว่าที่ความเข้มข้น 10 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดี ์ ที่สุดสามารถย่อยสลาย BPA ได้ 76.42 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความเข้มข้น 20 มิลิกรัม ต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย BPA ได้ 41.12 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความ เข้มข้น 30 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย BPA ได้ 26.20 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความเข้มข้น 40 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย BPA ได้ 28.63 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST และที่ความเข้มข้น 50 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อย สลาย BPA ใค้ 18.96 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST คังรูปที่3.46 ซึ่งจากผลการทคสอบการย่อย ้สลายนี้แสคงให้เห็นว่าการมือนภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบบนฟิล์มไทเทเนียมไคออกไซด์ 5NST สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสาร BPA ได้ดีกว่าฟิล์มที่ไม่มีอนุภาคซิลเวอร์เป็น ้องก์ประกอบ (5NST) และไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีการเจือ (PT) ซึ่งสามารถกำนวณเปอร์เซ็นต์ การย่อยสถายของแต่ละความเข้มข้นทั้งสองสภาวะแสงแสดงคังตารางที่ 3.17



ร**ูปที่ 3.46** เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ที่ความเข้มข้นต่างๆของฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

ที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่เวลารับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 12 ชั่วโมง			
4	ความเข้มข้น BPA	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลา	ย BPA ที่ 12 ชั่วโมง(%)
งอดวอถาง	(มิลลิกรัมต่อลิตร)	ຄື	ฟลูออเรสเซนต์
	10	23.32	26.91

ตรารางที่ 3.17	เปอร์เซ็นต์ก	ารย่อยสลาย	BPA ของฟิล์มPT	, 5NST และ 0.01A5NS	ST
ที่คาาบ	แข้บข้าเต่างต	ที่เาลารับแล	เงยาี และฟลออเรเ	ชเซนเต้ 12 ชั่วโบง	

<u>ส่</u> ข เ			
ชอตวอยาง	(มิลลิกรัมต่อลิตร)	ยูวี	ฟลูออเรสเซนต์
РТ	10	23.32	26.91
5NST	10	35.53	34.86
0.01A5NST	10	63.27	76.42
PT	20	2.82	20.35
5NST	20	30.18	33.13
0.01A5NST	20	45.62	41.12
РТ	30	34.28	15.98
5NST	30	39.60	17.52
0.01A5NST	30	43.24	26.20

РТ	40	13.03	14.71
5NST	40	24.73	20.48
0.01A5NST	40	33.83	28.63
РТ	50	5.67	3.84
5NST	50	13.59	13.57
0.01A5NST	50	32.30	18.96

จากตารางที่ 3.17 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสารละลาย BPA ที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าความเข้มข้นที่สามารถย่อยสลายได้ที่ดีที่สุดคือ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถย่อยสลายได้ 63.27 และ 76.24 เปอร์เซ็นต์ภายใต้แสงยูวีและฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ ซึ่งจากการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพในการย่อยสลายยังไม่สูงพอจึงเลือกฟิล์มสูตรที่ดีที่สุดคือ 0.01A5NST นำมาศึกษา เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มความเข้มแสงจาก 50 วัตต์ เป็น 110 วัตต์ โดย ทำการทดสอบที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ทดสอบภายใต้การ รับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์ พบว่าประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความ เข้มแสงเพิ่มขึ้น โดยสามารถย่อยสลายสารละลาย BPA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้ การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ ใด้สูงถึง 99.69 และ 98.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ดังแสดงในรูป ที่ 3.47-3.48 ซึ่งที่ความเข้มข้น10 มิลลิกรัมต่อลิตรนั้นเป็นก่าความเข้มข้นที่มากกว่าก่าตราฐานน้ำดื่ม ถึง 1,000 เท่า และที่ความเข้มข้นอื่นๆ ก็สามารถย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเช่นกัน แต่เมื่อความ เข้มข้นของสารละลาย BPA เพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพในการย่อยสลายก็ลดลงตามความเข้มข้นที่ เพิ่มมากขึ้น ดังตารางที่ 3.18



ร**ูปที่ 3.47** เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 110 วัตต์



ร**ูปที่ 3.48** เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์

ความเข้มข้นของ BPA	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ที่ 12 ชั่วโมง (%)		
(มิลลิกรัมต่อลิตร)	ยูวี	ฟลูออเรสเซนต์	
10	99.69	98.79	
20	95.39	92.95	
30	90.12	84.89	
40	76.88	67.41	
50	59.92	36.79	

ตารางที่ 3.18 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ความเข้มข้นต่างๆ ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยวี และฟลออเรสเซนต์ 110 วัตต์

### 3.3.2 ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลาย

2,4-DCP

การทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารละลาย 2,4-DCP ที่ความเข้มข้นต่างๆ ้ คือ 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ของฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST ที่เคลือบบนเส้น ใยแก้วภายใต้การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ ระยะเวลาในการรับแสงนาน 12 ชั่วโมง จากการทคสอบภายใต้การรับแสงยูวีพบว่าที่ความเข้มข้นของสารละลาย 2,4-DCP เท่ากับ 10 มิลิ ้กรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายได้ 80.74 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความ เข้มข้น 20 มิถิกรัมต่อถิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสถายได้ 60.67 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความเข้มข้น 30 มิถิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายได้ 61.12 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความเข้มข้น 40 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายได้ 61.54 เปอร์เซ็นต์ ้คือสูตร 0.01A5NST และที่ความเข้มข้น 50 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายได้ 64.15 เปอร์เซ็นต์ คือสุตร 0.01A5NST และภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ พบว่าที่ความเข้มข้น 10 มิลิ กรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายได้ 87.91 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความ มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย ได้ 72.93 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร เข้มข้น 20 0.01A5NST ที่ความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายได้ 61.03 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ที่ความเข้มข้น 40 มิลิกรัมต่อลิตร สูตรที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลาย ใด้ 66.60 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ดังรูปที่ 3.49 และที่ความเข้มข้น 50 มิลิกรัมต่อลิตร สูตร ้ที่ดีที่สุดสามารถย่อยสลายได้ 24.40 เปอร์เซ็นต์ คือสูตร 0.01A5NST ซึ่งจากผลการทดสอบการย่อย ้สลายนี้แสคงให้เห็นว่าการมือนภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ 5NST สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสาร 2.4-DCP ได้คีกว่าฟิล์มที่ไม่มีอนภาคซิลเวอร์ เป็นองค์ประกอบ (5NST) และไทเทเนียมใดออกไซด์ที่ไม่มีการเงือ (PT) ซึ่งสามารถคำนวณ เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายของแต่ละความเข้มข้นทั้งสองสภาวะแสงแสดงคังตารางที่ 3.19



ร**ูปที่ 3.49** เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ที่ความเข้มข้นต่างๆของฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

	ความเข้มข้น	เปอร์เซ็นต์การย่อย	เสลาย 2,4- DCP
ชนิดของฟิล์ม	2,4 <b>-</b> DCP	ที่ 12 ชั่วโ	โมง(%)
	(มิลลิกรัมต่อลิตร)	ຢູ່ົ	ฟลูออเรสเซนต์
РТ	10	42.67	31.12
5NST	10	48.38	40.77
0.01A5NST	10	80.74	87.91
РТ	20	23.25	4.19
5NST	20	40.46	20.28
0.01A5NST	20	60.67	72.93

ตารางที่ 3.19 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4- DCP ของฟิล์มสูตรต่างๆ ที่เวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

РТ	30	28.06	22.23
5NST	30	43.27	40.88
0.01A5NST	30	61.12	61.03
РТ	40	9.69	26.72
5NST	40	15.22	40.60
0.01A5NST	40	61.54	66.60
РТ	50	15.25	21.04
5NST	50	26.25	24.40
0.01A5NST	50	64.15	24.40

จากตารางที่ 3.19 พบว่าประสิทธิภาพในการย่อยสลาย 2,4- DCP ในทุกๆความ

เข้มข้นของสารละลาย 2,4-DCP ภายใต้การรับแสงทั้งสองสภาวะแสง เส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์ม บางไทเทเนียมไดออกไซด์ 5NST ที่มีอนุภาคเงินเป็นองก์ประกอบสูตร 0.01AT5NS สามารถย่อย สลายสารละลายดังกล่าวได้ดีที่สุด แต่ยังไม่สามรถย่อยสลายได้สูงพอจึงเลือกสูตรที่ดีที่สุดคือ 0.01AT5NS นำมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายให้สูงยิ่งขึ้นโดยการเพิ่ม ความเข้มแสงจาก 50 วัตต์ เป็น 110 วัตต์ และนำเส้นใยแก้วสูตร 0.01A5NST มาทดสอบที่กวาม เข้มข้นต่างๆ คือ 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์ พบว่าภายใต้การรับแสงยูวีที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นความเข้มข้นที่สามารถ ย่อยสลายได้สูงที่สุด 99.27 เปอร์เซ็นต์ และภายใต้การรับแสงยูวี และ 98.53 เปอร์เซ็นต์ภายใต้การ รับแสงฟลูออเรสเซนต์ และเมื่อความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นพบว่าความสามารถในการย่อยสลายกี ลดลงตามความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้น ดังรูปที่ 3.50 และ 3.51 และเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายดังแสดง ในตารางที่ 3.20



ร**ูปที่ 3.50** เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 110 วัตต์



ร**ูปที่ 3.51** เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ของฟิล์ม 0.01A5NST ในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์

ความเข้มข้นของ	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-Dichlorophenol ที่ 12 ชั่วโมง(%)	
2,4- DCP	ยูวี	ฟลูออเรสเซนต์
(มิลลิกรัมต่อลิตร)		
10	98.66	97.26
20	93.35	91.03
30	74.46	70.37
40	72.03	65.67
50	61.11	44.15

ตารางที่ 3.20 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4- DCP ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ความเข้มข้นต่างๆ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซ็นต์ 110 วัตต์

จากการศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารละลาย BPA และ 2,4-DCP ความ เข้มข้นที่เหมาะสมในการย่อยสลายคือ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากที่ความเข้มข้นดังกล่าวนี้ฟิล์ม 0.01A5NST จะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายได้ดีที่สุด ภายใต้การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ และการเพิ่มความเข้มแสงจาก 50 วัตต์เป็น 110 วัตต์ สามารถช่วยให้ฟิล์มมีประสิทธิภาพในการย่อย สลายสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสารละลาย BPA และ 2,4-DCP มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและยากต่อการ กำจัด การเพิ่มความเข้มแสงจึงช่วยเพิ่มพลังงานกระตุ้นให้อิเล็กตรอนกระ โดดจากชั้นเวเลนซ์แบนด์ ไปยังชั้นคอนดักชันแบนด์ได้มากขึ้น และปลดปล่อย OH• และ O₂⁻ ได้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงนำฟิล์ม 0.01A5NST ไปศึกษาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ *E.coli* ในลำดับต่อไป

# 3.3.3 ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการฆ่าเชื้อ E.coli

การทดสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแกตะไลติกในการฆ่าเชื้อ E.coli ของ ฟิล์ม PT, 5NST และ 0.01A5NST เปรียบเทียบกันภายใต้การรับแสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และไม่มี แสง โดยควบคุมปริมาณสั้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์มสูตรต่างๆเท่ากับ 2 กรัมต่อเชื้อความเข้มข้น 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิตรในน้ำเกลือ 50 มิลิลิตร ทดสอบภายใต้การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ และในที่มืด โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำทุกๆ 10 นาที นาน 1 ชั่วโมง ผลการทดสอบภายใต้การ รับแสงยูวี 50 วัตต์ พบว่าฟิล์ม PT สามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 89.33 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 60 นาทีของ การรับแสงยูวี ฟิล์ม 5NST สามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 99.83 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 60 นาทีของการรับ แสงยูวี และฟิล์ม 0.01A5NST สามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ที่เวลา 60 นาทีของการรับ แสงยูวี และฟิล์ม 0.01AT5NS(D) ทดสอบในที่มืดสามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ที่เวลา 60 นาทีของการรับ 60 นาที ดังแสดงในรูปที่ 3.52 และ 3.53 และการทดสอบภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ จากการทดสอบพบว่าฟิล์ม PT สามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 58 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 60 นาทีของการรับ แสงยูวี ฟิล์ม 5NST สามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 97.67 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 60 นาทีของการรับแสงยูวี และฟิล์ม 0.01AT5NS สามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 60 นาทีของการรับแสงยูวี และฟิล์ม 0.01AT5NS(D) ในที่มืดสามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 60 นาทีของการรับแสงยูวี และฟิล์ม 0.01AT5NS(D) ในที่มืดสามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 60 นาที ผลดัง แสดงในรูปที่ 3.54 และ 3.55 และค่าเปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ E.coli ดังแสดงในตารางที่ 3.21 จากการ ทดสอบการฆ่าเชื้อ E.coli ภายใต้การรับแสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และในที่มืด พบว่าฟิล์ม 0.01AT5NS ให้ผลในการฆ่าเชื้อได้ดีที่สุด ซึ่งสอดกล้องกับผลการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลู และ สารเกมีดังแสดงข้างต้น

นอกจากนี้ยังได้ทำการทดสอบโซนปลอดเชื้อ (Inhibition zone) ในที่มืด เปรียบเทียบระหว่างเส้นใยแก้วที่ไม่มีการเคลือบผิว (Glass fiber) เส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยฟิล์ม ต่างๆ PT. 5NST และ0.01A5NST โดยนำเส้นใยแก้วสุตรต่างๆขนาด 5 x 20 มิลลิเมตรวางลงไปบน ้อาหารแข็งที่มีเชื้อเข้มข้น  $10^5$  โคโลนีต่อมิลลิลิตรกระจายตัวอยู่ จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง และถ่ายภาพบันทึกผลโดยการวัดขนาดกวามกว้างของโซนปลอด เชื้อหรือบริเวณที่ไม่มีเชื้อขึ้น 10 จุดและหาค่าเฉลี่ย จากการทดสอบพบว่าเส้นใยแก้วที่ไม่มีการ เคลือบผิว เส้นใยแก้วสตร PT และ 5NST ไม่แสดงเขตปลอดเชื้อ ส่วนเส้นใยแก้วสตร 0.01A5NST ้แสดงเขตปลอดเชื้อที่มีความกว้างเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 มิลลิเมตร ซึ่งการเกิดเขตปลอดเชื้อนี้แสดงให้เห็น ้ว่าอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่อยู่บนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ 5NST มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง แบคทีเรียได้ โดยอาศัยการแพร่ของโลหะซิลเวอร์ออกมารอบๆบริเวณทำให้เชื้อไม่สามารถเข้าใกล้ ี บริเวณดังกล่าวได้จึงเกิดเป็นโซนปลอดเชื้อ ดังแสดงในรูปที่ 3.56 และเมื่อนำเชื้อ *E.coli* หลังจากถูก ยับยั้งบนเส้นในที่เคลือบด้วยฟิล์มสูตรต่างๆภายใต้การฉายแสงยูวี 50 วัตต์นาน 60 นาทีไปถ่าย ้ลักษณะ โครงสร้างด้วยเทคนิค SEM แสดงในรูปที่ 3.57 พบว่าผนังเซลล์ของแบกทีเรีย E.coli ที่ ทคสอบด้วยเส้นใยแก้วที่ไม่ได้เคลือบมีลักษณะผิวเรียบและผนังเซลล์ตึง เมื่อถูกยับยั้งด้วยฟิล์ม PT เซลล์แบคทีเรียจะเหี่ยวลง เซลล์แบคทีเรียที่ถูกยับยั้งด้วยฟิล์ม 5NST พบว่าเซลล์เกิดการแตกหักและ ้ผนังเซลล์บางส่วนถูกทำลายและเซลล์เหี่ยว และเมื่อยับยั้งด้วยฟิล์ม 0.01A5NST พบว่าเซลล์เกิดการ แตกหัก ผนังเซลล์ถูกทำลายและเซลล์เหี่ยวอย่างเห็นได้ชัดเจนว่าลักษณะของเซลล์แบกทีเรียเกิด ้ความเสียหายเกิดจากฟิล์ม 0.01A5NST เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยแสงจะปลดปล่อยสารออกซิไดซ์ ออกมา ได้แก่ OH• และ  $\mathrm{O_2}^-$  และอิทธิพลจากซิลเวอร์นาโนบนผิวฟิล์มแทรกเข้าไปทำลายผนังเซลล์ ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียตายในที่สด



ร**ูปที่ 3.52** ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงยูวี 50 วัตต์ นาน 60 นาที



ร**ูปที่ 3.53** เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆภายใต้การรับแสงยูวี 50 วัตต์ นาน 60 นาที



ร**ูปที่ 3.54** ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ นาน 60 นาที



ร**ูปที่ 3.55** เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ นาน 60 นาที

	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ CFU/ml	
ชื่อตัวอย่าง	ภายใต้การรับแสงนาน 60 นาที	
	ยูวี	ฟลูออเรสเซนต์
แสงยูวี (UV alone)	8.33	3.67
เส้นใยแก้ว (Glass fibers)	7.33	4.33
РТ	89.33	58.00
5NST	99.67	97.67
0.01A5NST	100	100
0.01A5NST (D)	100	100

**ตารางที่ 3.21** เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตร ต่างๆ ภายใต้การรับแสงยูวีและฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ นาน 60 นาที



ร**ูปที่ 3.56** ภาพถ่ายแสดงโซนปลอดเชื้อของฟิล์มสูตรต่างๆ (a) เส้นใยแก้ว (b) PT (c) 5NST (d) 0.01A5NST และ (e) ภาพขยายของ 0.01A5NST



ร**ูปที่ 3.57** ภาพถ่าย SEM ของเชื้อ *E.coli*. เมื่อถูกยับยั้งการเจริญเติบโตด้วย (a) เชื้อควบคุมก่อนการยับยั้ง (b) ยับยั้งด้วย PT (c) ยับยั้งด้วย 5NST และ (d) ยับยั้งด้วย 0.01A5NST ภายใต้การฉายแสงยูวี 60 นาที

# 3.4 การประยุกต์ใช้งาน ด้วยเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ

เครื่องกรองน้ำที่ออกแบบได้พัฒนาจากเครื่องกรองน้ำของนายพีรวัส คงสง โดย เริ่มต้นจากการศึกษาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ *E.coli* ด้วยฟิล์ม 0.01A5NST โดยศึกษาปริมาณ เส้นใยแก้วที่เหมาะสมในการบรรจุลงในท่ออะคิลิกที่ใช้ในเครื่องกรองน้ำ ทำการแปรค่าปริมาณ เส้นใยที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมตามลำดับ จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องในการฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้น 10⁵ CFU/ml ภายใต้แสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และในสภาวะไม่มีแสง ผ่านเครื่อง กรองน้ำด้วยอัตราไหล 500 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้ความเข้มแสง 60 วัตต์ และศึกษาประสิทธิภาพ ในการย่อยสลายสารเคมี BPA และ 2,4-DCP ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้แสงยูวีและ ฟลูออเรสเซนต์ ผ่านเครื่องกรองน้ำด้วยอัตราไหล 500 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้ความเข้มแสง 60 วัตต์ โดยศึกษาดังหัวข้อต่อไปนี้

# 3.4.1 ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ *E.coli*

การออกแบบเครื่องกรองน้ำ ออกแบบโดยพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมงากเครื่องกรองน้ำ ของนายพีรวัส คงสง รูปที่ 3.58 นำมาปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ บรรจุเส้นใยแก้วจากเดิมเป็นหลอดแก้วที่มีปริมาตร 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งหลอดแก้วเดิมมีการ บดบังแสง จึงปรับเปลี่ยนจากหลอดแก้วมาเป็นท่ออะคิลิกใส ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2.3 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตรมีปริมาตรเท่ากับ 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเพิ่มจำนวน หลอดบรรจุเส้นใยแก้วให้มากขึ้นจากเดิมมี 10 หลอดเพิ่มเป็น 20 หลอด โดยทำการบรรจุเส้นใยแก้ว 50 กรัมต่อ 1 หลอด ในระบบทำการโหลดใยแก้วทั้งหมด 20 หลอดรวมใช้เส้นใยแก้วทั้งหมดเท่ากับ 1,000 กรัม ซึ่งมากกว่าระบบเดิมที่โหลดเส้นใยแก้ว 90 กรัมต่อ 1 หลอด มีน้ำหนักโหลดรวมเท่ากับ 900 กรัม ซึ่งจากเดิมเครื่องกรองดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้น 10³ โคโลนีต่อ มิลลิลิตรได้ 99.99 เปอร์เซ็นต์ในการทดสอบ 5 รอบที่อัตราการไหล 22.3 และ 54.16 มิลลิลิตรต่อ นาที ภายใต้การรับแสงขูวี 60 วัตต์ ซึ่งในงานวิจัยนี้มุ่งหวังให้เครื่องกรองน้ำที่พัฒนาขึ้นมี ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมและสามารถย่อยสลายสารเคมีและฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้สูงกว่าระบบเดิม



รูปที่ 3.58 เครื่องกรองน้ำของนายพีรวัส คงสง

## 3.4.1.1การศึกษาหาปริมาณเส้นใยแก้วที่เหมาะสม

การศึกษาหาปริมาณเส้นใยแก้วที่เหมาะสมต่อการบรรจุ 1 หลอดทดลอง โดยทำ การแปรค่าปริมาณเส้นใยแก้วที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอดอะคิลิกปริมาตร 125 ลูกบาศก์ เซนดิเมตร ทำการทดสอบเบื้องต้นโดยให้อัตราการไหลของน้ำเท่ากับ 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้ การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตด์ มีวิธีการทดสอบดังรูปที่ 3.59 จากการทดสอบพบว่าที่ ปริมาณเส้นใยแก้ว 50 กรัมต่อหลอด สามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้น10³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร (ความเข้มข้นที่นายพีรวัส คงสง ใช้ในการทดสอบ) ได้ 98.0 เปอร์เซ็นต์ภายในการไหลผ่าน 1 หลอดทดลองเท่านั้นซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบเดิม และรองลงมาคือที่ปริมาณเส้นใยแก้วบรรจุ ต่อ 1 หลอดเท่ากับ 40, 30, 20 และ 10 กรัมตามลำดับ และเมื่อทดสอบภายใต้การรับแสงฟลูออเรส เซนต์ก็สามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ 97.33 เปอร์เซ็นต์ ภายในหนึ่งหลอดซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงกว่า ระบบเดิม จากการศึกษาหาปริมาณเส้นใยแก้วที่เหมาะสมพบว่าเมื่อปริมาณเส้นใยแก้วเพิ่มขึ้น สามารถฆ่าเชื้อ ได้ดีขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเมื่อเส้นใยแก้วมีจำนวนมาก และอัตราการไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาทีซึ่งเป็นอัตราการไหลที่ต่ำทำให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับเส้นใขได้มากขึ้นนั้นเอง และ เนื่องจากเส้นใยแก้วที่ใช้ไนการทดสอบมีอนุภาคเงินเป็นองค์ประกอบจึงทำให้มีประสิทธิภาพใน การฆ่าเชื้อ *E.coli* ที่สูง ผลการฆ่าเชื้อดังแสดงในรูปที่ 3.60 และ 3.61 และเปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อดัง แสดงในรูปที่ 3.62



ร**ูปที่ 3.59** การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้น10³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้วที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงยูวี 60 วัตต์



รูปที่ 3.60 ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้ว 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงยูวี 60 วัตต์



ร**ูปที่ 3.61** ภาพถ่ายแสดงผลการฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้ว 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตต์



รูปที่ 3.62 ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้น10³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้ว 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงยูวีและฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตต์

ตารางที่ 3.22 เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10³ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NST ที่ปริมาณใยแก้วที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อหลอด ด้วยอัตราไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงยูวีและฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตต์

0.01A5NST	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ³ CFU/ml ภายใต้การรับแสง	
ปริมาณใยแก้ว (กรัม)	ยูวี	ฟลูออเรสเซนต์
10	7.33	7.33
20	30.67	35.00
30	79.00	55.33
40	81.67	78.00
50	98.00	97.33

3.4.1.2 การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ E.coli ด้วยเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ จากการศึกษาหาปริมาณ ใยแก้วที่เหมาะสมพบว่าที่ปริมาณเส้น ใยแก้วเท่ากับ 50 กรัมต่อหลออด ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อ E.coli ความเข้มข้นเชื้อ10³ โคโลนีต่อ มิลลิลิตร จึงนำเส้น ใยแก้วที่ปริมาณดังกล่าวมาใช้ในเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบขึ้นในงานวิจัยนี้ จากนั้นทำการศึกษาการฆ่าเชื้อ E.coli ที่มีความเข้มข้นเชื้อเพิ่มขึ้นและเพิ่มอัตราการไหลของระบบ คือใช้ความเข้มข้นเชื้อเท่ากับ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร และอัตราการไหลของน้ำที่ 500 มิลลิลิตรต่อ นาที ภายใต้การรับแสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตต์ และที่มืด โดยทดสอบผ่านเครื่องกรองน้ำที่ พัฒนาขึ้นดังแสดงในรูปที่ 3.63

ผลการทคสอบด้วยเครื่องกรองน้ำดังกล่าวในการฆ่าเชื้อ E.coli ที่มีความเข้มข้น เชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ด้วยอัตราการไหล 500 มิลลิลิตรต่อนาที ภายใต้การรับแสงยูวี ฟลูออ เรสเซนต์ และที่มืด โดยทำการทคสอบในทุกสภาวะแสง 3 ครั้ง ให้ผลการทคสอบดังต่อไปนี้ ใน การทคสอบ 1 รอบผ่านทั้งหมด 20 หลอด ทคสอบภายใต้การรับแสงยูวีสามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ 99 เปอร์เซ็นต์ ทคสอบภายใต้การรับแสงยูวีสามารถฆ่าเชื้อได้ 98.33 เปอร์เซ็นต์ และทคสอบภายใต้ที่ มืดสามารถฆ่าเชื้อได้ 97.33 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทคสอบซ้ำครั้งที่ 2 และ 3 พบว่าฟิล์มก็ยังให้ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่ดี ดังแสดงในรูปที่ 3.64 และ 3.65 และตารางที่ 3.22



รูปที่ 3.63 เครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ และใช้ในการทคสอบ



ร**ูปที่ 3.64** ภาพถ่ายแสดง*ผลการฆ่าเชื้อ E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำ ด้วยอัตรไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที ภายใต้แสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และไม่มีแสง



ร**ูปที่ 3.65** เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้น10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำ ด้วยอัตราไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที ภายใต้แสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และไม่มีแสง

0.01A5NST	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ CFU/ml ภายใต้การรับแสง		
จำนวนรอบ	ຢູວີ	ฟลูออเรสเซนต์	ไม่มีแสง
1	99.00	98.33	97.33
2	98.33	97.67	97.33
3	98.67	97.67	98.00

ตารางที่ 3.23 เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NSTผ่านเครื่องกรองน้ำ ด้วยอัตรไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที

### 3.4.2 การทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารละลาย BPA และ 2,4-DCP

การทคสอบการย่อยสลายสารละลาย BPA และ 2,4-DCP ด้วยเครื่องกรองที่ ออกแบบ ทำโดยใช้ระบบเดียวกับการทคสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ E.coli คือใช้หลอดอะคิลิก ใสบรรจุเส้นใยแก้วหลอดละ 50 กรัมจำนวน 20 หลอด ใช้ความเข้มแสงชูวี และฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตต์ ทคสอบด้วยอัตราการไหลของน้ำ 500 มิลลิลิตรต่อนาที โดยใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของ สารละลาย BPA และ 2,4-DCP เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำการทคสอบในทุกสภาวะแสง 3 ครั้ง ให้ผลการทคสอบดังต่อไปนี้ ใน 1 รอบของการไหลครบระบบสามารถย่อยสลายสารละลาย BPA ได้ 89.98 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้การรับแสงชูวี และ 91.12 เปอร์เซ็นต์ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ ส่วนการย่อยสลายสารละลาย 2,4-DCP สามารถย่อยสลายได้ 89 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้การรับแสงชูวี และ 89.45 เปอร์เซ็นต์ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ จากการทคสอบผ่านเครื่องกรองน้ำที่ ออกแบบให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการทคสอบเบื้องต้นเป็นอย่างมาก ใช้เวลาสั้นๆก็สามารถย่อย สลายได้สารเคมีทั้งสองชนิดได้ 90 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทำการทดสอบซ้ำก็ยังคงให้ประสิทธิภาพใน การย่อยสลายที่ดีดังแสดงในรูปที่ 3.66 และ 3.67 และตารางที่ 3.24 และ 3.25



ร**ูปที่ 3.66** เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ ด้วยอัตราไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที ภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์



ร**ูปที่ 3.67** เปอร์เซ็นต์การข่อยสลาย BPA ของฟิล์ม 0.01A5NST ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบ ด้วยอัตราไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที ภายใต้แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์

ตารางที่ 3.24 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสารละลาย BPA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NSTผ่านเครื่องกรองน้ำ ด้วยอัตรไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที

	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสารละลาย BPA	
0.01A5NST	ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร	
	ภายใต้การรับแสง	
จำนวนรอบ	ยูวี	ฟลูออเรสเซนต์
1	89.98	91.11
2	86.83	87.74
3	88.37	89.98

ตารางที่ 3.25 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสารละลาย 2,4-DCP ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ของฟิล์ม 0.01A5NSTผ่านเครื่องกรองน้ำ ด้วยอัตรไหล 500 มิลิลิตรต่อนาที

	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสารละลาย 2,4-DCP	
0.01A5NST	ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร	
	ภายใต้การรับแสง	
จำนวนรอบ	ຢູວີ	ฟลูออเรสเซนต์
1	89.00	89.45
2	86.65	87.56
3	88.82	89.03

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

### 4.1 บทสรุป

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ (NST) และฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่มีอนุภาคเซิลเวอร์นาโน เป็นองค์ประกอบ (ANST) เคลือบบนเส้นใยแก้ว และนำฟิล์มที่ได้ไปทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแค ตะไลติกในการย่อยสลายสารละลาย MB, BPA, 2, 4- DPC และฆ่าเชื้อ *E.coli* ในน้ำ ซึ่งปริมาณ สารเจือ ความเข้มข้นสารละลายซิลเวอร์ในเตรท เวลาในการจุ่มแช่ และอุณหภูมิเผา มีผลต่อสมบัติ ของฟิล์มที่พัฒนาได้ดังนี้

ฟิล์มบาง NST ที่เตรียมโดยใช้ไทโอยูเรียเป็นสารตั้งต้นให้ในโตรเจนและซัลเฟอร์ ที่ปริมาณสารเจือเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์โมล (5NST) เตรียมด้วยกระบวนการโซล-เจล เผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง ให้ฟิล์มที่มีขนาดอนุภาค 50-80 นาโนเมตร มีค่าแถบช่องว่าง พลังงานเท่ากับ 3.15 อิเล็คตรอนโวลต์ สามรถย่อยสลายสีของเมทิลีนบลู BPA และ 2,4-DPC ได้ ภายใต้การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ และสามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ แสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์

ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ 5NST ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบ เคลือบบนเส้นใยแก้ว เครียมด้วยวิธีทางเคมีที่เครียมโดยใช้ความเข้มข้นสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท เท่ากับ 0.01 โมลาร์ เวลาในการจุ่มแช่นาน 15 นาที เผาที่อุณหภูมิ 400 องสาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง (0.01A5NST) มีขนาดอนุภาคที่เล็กที่สุดอยู่ในช่วง 20-50 นาโนเมตร มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน เท่ากับ 1.62 อิเล็กตรอนโวลต์ สามารถย่อยสลายสีของเมทิลีนบลู BPA และ 2,4-DPC ได้ภายใต้การ รับแสงยูวีและฟลูออเรสเซนต์ และสามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และไม่มีแสง

การทดสอบด้วยเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบขึ้นด้วยฟิล์ม 0.01A5NST สามรถย่อย สลาย BPA และ 2,4-DPC ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ และ สามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แสงยูวี ฟลูออเรสเซนต์ และไม่มีแสง 4.2 ข้อเสนอแนะ

 ควรมีการศึกษาการย่อยสลายสารไตรฮาโลมีเทน คลอรีนอิสระ หรือสาร อันตรายอื่นๆที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์
 2. ควรนำข้อมูลในการออกแบบชุคปฏิกรณ์ไปสร้างเพื่อใช้งานจริงในระดับ อุตสาหกรรม

#### บรรณานุกรม

- ปณัตตา ยอดแสง. ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  - http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7dbedc9a0ff4b0b5 (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).
- เล็ก สีคง. วัสดุวิศวกรรมและอุตสาหกรรม. หน่วยโสตทัศนศึกษา. คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา. 2547.
- วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล สุรพงษ์ วัฒนจีระ และ ประเสริฐ ภวสันต์. สารที่มี ศักยภาพในการก่อมะเร็งในน้ำประปากรุงเทพมหานคร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สิ่งแวคล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวคล้อมแห่งประเทศไทย 8-10 มีนาคม, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 2549.
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รายงานเรื่อง Population based Cancer Registry Cancer in Rayong 1999 http://www.mwa.co.th/art_bottle.html (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).
- สถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวคล้อมประจำปี 2551.

http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?dcontent=situation&ds=47 (สีบค้น เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).

อรอนงค์ รัชตราเชนชัย. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค.

http://webdb.dmsc.moph.go.thifc_niha_nih_1_001c.aspinfo_id=1079.htm (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).

หนังสือพิมพ์เคลินิว วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2556.

http://www.dailynews.co.th/Content/Article/113613/2'ซิลเวอร์นาโน'+สัญชาติไทย+ช่วยลด การนำเข้า...กำจัดเชื้อแบคทีเรีย (สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2557).

- Ahmadi, N., Nemati, A. and Solati-Hashjin, M. 2014. Synthesis and characterization of co-doped TiO₂ thin films on glass-ceramic. *Materials Sciencein Semiconductor Processing*. 26, 41–48.
- Alt, V., Bechert, T., Steinrucke, P., Wagener, M., Seidel, P., Dingeldein, E., Domann, E. and Schnettler, R. 2004. An in vitro assessment of the antibacterial properties and cytotoxicity of nanoparticulate silver bone cement. *Biomaterials*. 25, 4383-4391.

- Ao, C.H., Lee, S.C. and Yu, J.C. 2003.Photocatalyst TiO₂ supported on glass fiber for indoor air purification: effect of NO on the photodegradation of CO and NO₂. Journal of *Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*.156, 171–177.
- Arman, S.Y., Omidvar, H., Tabaian, S.H., Sajjadnejad, M., Fouladvand. Sh. and Afshar. Sh. 2014.
   Evaluation of nanostructured S-doped TiO₂ thin films and their photoelectrochemical application as photoanode for corrosion protection of 304 stainless steel. *Surface & Coatings Technology*. 251, 162–169.
- Becker R. and Selden G. The body electric: Electromag-netism and the foundation of life, New York, U.S.A, NY: Quill, 1985.
- Boonyod, S., Sutthisripok, W. And Sikong, L. 2011. Antibacterial Activity of TiO₂ and Fe³⁺ doped TiO₂ Nanoparticles Synthesized at Low Temperature. *Advance Material Research*. 214, 197-201.
- Brosillon, S., Bancon-Montigny, C. and Mendret, J. 2014. Study of photocatalytic degradation of tributyltin, dibutylin and monobutyltin in water and marine sediments. *Chemosphere*. 109,173–179.
- Cao, J., Xu, B., Luo, B., Lin, H. and Chen, S. 2011. Preparation, characterization and visible-light photocatalytic activity of AgI/AgCl/TiO₂. *Applied Surface Science*. 257, 7083–7089.
- Cao, S., Liua, B., Fana, L., Yue, Z., Liu, B. and Baocheng, C. 2014. Highly antibacterial activity of N-doped TiO₂ thin films coated on stainless steel brackets under visible light irradiation. *Applied Surface Science*. 309,119–127.
- Chang., M.Y., Hsieh, Y.H., Cheng, T.C., Yao, K.S., Wei, M.C. and Chang, C.Y. 2009. Photocatalytic degradation of 2,4-dichlorophenol wastewater using porphyrin/TiO₂complexes activated by visible light. *Thin Solid Films*. 517, 3888–3891.
- Chen, H., Xiao, L. and Huang, J. 2014. Template synthesis of Ag/AgCl microrods and their efficient visible light-driven photocatalytic performance. *Materials Research Bulletin*. 57, 35–40.
- Chen, C.Y. and Chiang, C. L. 2008. Preparation of cotton fibers with antibacterial silver nanoparticles. *Material Letter*. 62, 3607-3609.

- Chiang, L.F. and Doong, R. 2014. Cu–TiO₂nanorods with enhanced ultraviolet- and visible-light photoactivity for bisphenol A degradation. *Journal of Hazardous Materials*. 277, 84–92.
- Chua, C.S., Tan, O.K., Tse, M.S. and Ding, X. 2013. Photocatalytic activity of tin-doped TiO₂ film deposited via aerosol assisted chemical vapor deposition. *Thin Solid Films*. 544, 571–575.
- Cong, Y., Zhang, J., Chen, F. and Anpo, M. 2007. Synthesis and Characterization of Nitrogen-Doped TiO₂ Nanophotocatalyst with High Visible Light Activity. *Journal of Chemistry C.* 111 (19), 6976–6982.
- Cruz, R., Reyes, L.H., Guzman-Mar, J.L. and Manuel, J. 2011. Photocatalytic degradation of phenolic compounds contained in the effluent of a dye manufacturing industry. *Sustainable Environmental Research*. 21(5), 307-312.
- Daupor, H. and Wongnawa, S. 2014. Urchinlike Ag/AgCl photocatalytist: Synthesis, characterization and activity. *Apply Catalyst A-Gen.* 473, 59-69.
- Darzi, S.J., Mahjoub, A.R. and Sarfi, S. 2012. Visible-light-active Nitrogen doped TiO₂ Nanoparticles Prepared By Sol-gelacid Catalyzed Reaction. *Iranian Journal of Materials Science & Engineering*. 9(3), 69-76.
- Delai Sun, D., Hwa Tay, J. and Min Tan, K. 2003. Photocatalytic Degradation of *E. coliform* in Water. *Water Rerearch*. 37, 3452-3462.
- Dong, C., Yanb, Z., Kokx, J., Chrisey, D.B. and Dinu, C. Z. 2012. Antibacterial and surfaceenhanced Raman scattering (SERS) activities of AgCl cubes synthesized by pulsed laser ablation in liquid. *Applied Surface Science*. 258, 9218–9222.
- Erkan, A., Bakir, U. and Karakas, G. 2006. Photocatalytic microbial inactivation over Pd doped SnO₂ and TiO₂ thin films. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*. 184, 313–321.
- Fujishima, A., Rao, T.N. and Tryk, D.A. 2000. Titanium Dioxide Photocatalysis. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. 1(1), 1-21.
- Galkina, O.L., Sycheva, A., Blagodatskiy, A., Kaptay, G., Katanaev, V.L., Seisenbaeva, G.A., Kessler, V.G. and Agafonov, A.V. 2014. The sol–gel synthesis of cotton/TiO₂ composites and their antibacterial properties. *Surface & Coatings Technology*. 253, 171–179.

- Gomathi Devi, L. and Eraiah Rajashekhar, K. 2011. A Kinetic Model Based on Non-Linear
  - Regression Analysis is Proposed for the Degradation of Phenol under UV / Solar light using Nitrogen doped TiO₂. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical ELSEVIER*. 334, 65–76.
- Grandcolas1, M., Yonge, L., Van Overschelde, O. and Snyders, R. 2014. Photocatalytic activity of TiO₂ nanodome thin films. *Ceramics International*. 40, 12939–12946.
- Gu, L., Chen, Z., Sun, C., Wei, B. and Yu, X. 2010. Photocatalytic degradation of 2, 4 dichlorophenol using granular activated carbon supported TiO₂. *Desalination*. 263, 107–112.
- Guo, Z., Ma, R. and Li, G. 2006. Degradation of phenol by nanomaterial TiO₂ in wastewater. *Chemical Engineering Journal*. 119, 55–59.
- Hamadanian, M., Reisi-Vanani, A. and Majedi, A. 2010. Synthesis, characterization and effect of calcination temperature on phasetransformation and photocatalytic activity of Cu,S-codoped TiO₂ nanoparticles. *Applied Surface Science*. 256, 1837–1844.
- Ho, W., Yua, J.C. and Lee, S. 2006. Low-temperature hydrothermal synthesis of S-doped TiO₂ with visible light photocatalytic activity. *Journal of Solid State Chemistry*. 179, 1171–1176.
- Hong, W.J. and Kang, M. 2006. The Super-Hydrophilicities of Bi–TiO₂, V–TiO₂, and Bi–V–TiO₂
   Nano-Sized Particles and Their Benzene Photodecompositions with H₂O addition. *Materials Letters*. 60, 1296–1305.
- Horn, M., Schwerdtfeger, C.F. and Meagher, E.P. 1972. Refinement of the structure of anatase at several temperatures. *Krist.* 2, 136-273.
- Hou, L.R., Yuan, C.Z. and Peng, Y. 2007. Synthesis and Photocatalytic Property of SnO₂/TiO₂ Nanotubes Composites. *Journal of Hazardous Materials*. B139, 310-315.
- Hou, Y.D., Wang, X.C., Wu, L., Chen, X.F., Ding, Z.X., Wang, X.X. and Fu, X.Z. 2008. N-Doped SiO₂/TiO₂ mesoporous nanoparticles with enhanced photocatalytic activity under visiblelight irradiation. *Chemosphere*. 72, 414–421.

- Huang, X. and Li, N. 2008. Structural characterization and properties of the TiO₂ film on tinplate. *Journal of Alloys and Compounds*. 465, 317–323.
- Jiang, K., Zakutayev, A., Stowers, J., Anderson, M.D., Tate, J., McIntyr, D.H., Johnson, D.C. and Keszler, D.A. 2009. Low-temperature, solution processing of TiO₂ thin films and fabrication of multilayer dielectric optical elements. *Solid State Sciences*. 11, 1692–1699.
- Jiaqing, G., Dong, Y., Juhong, Z., Daimei, C. and Zhongyi, J. 2009. Nitrogen-Doped TiO₂ Nanotubes with Enhanced Photocatalytic Activity Synthesized by a Facile Wet Chemistry Method. *Materials Research Bulletin.* 44, 146–150.
- Kaneco, S., Rahman, M.A., Suzuki, T., Katsumata, H. and Ohta, K. Optimization of solar photocatalytic degradation conditions of bisphenol A in water using titanium dioxide. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*. 163, 419–424.
- Kanai, N., Nuida, T., Ueta, K., Hashimoto, K., Watanabe, T. and Ohsaki, H. 2004. Photocatalytic Efficiency of TiO₂/SnO₂ Thin Film Stacks Prepared by DC Magnetron Sputtering. *Vacuum*. 74, 723-727.
- Kim, S., Kuk, E., Kyeong, N.Y., Kim, J.H., Park, S.J., Lee, H.J., Kim, H., Park, Y.K., Park, Y.H., Hwang, C.Y., Kim, Y.K., Lee, Y.S., Jeong, D.H. and Cho, M.H. 2006. Antimicrobial effects of silver nanoparticles. *Nano medicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine*. 3, 95–101.
- Kim, S. and Ehrman, S. H. 2009. Photocatalytic activity of a surface-modified anatase and rutile titania nanoparticle mixture. *Journal of Colloid and Interface Science* 338, 304–307.
- Lee, S.C., Lee, H. U., Lee, S.M., Lee, G., Hong, W.G., Lee, J. and Kim, H.J. 2012. Preparation and characterization of bicrystalline TiO₂ photocatalysts with high crystallinity and large surface area. *Materials Letters*.79, 191–194.
- Li, H., Wang, D., Fan, H., Wang, P., Jiang, T. and Xie. T. 2011. Synthesis of highly efficient C-doped TiO₂ photocatalyst and its photo-generated charge-transfer properties. *Journal of Colloid and Interface Science*. 354, 175–180.
- Liga, M.V., Bryant, E.L., Colvin, V.L. and Li, Q. 2011. Virus inactivation by silver doped titanium dioxide nanoparticles for drinking water treatment. *Water research*. 45, 535-544.

- Lima, S.P., Huang, N.M., Limb, H.N. and Mazhar, M. 2014. Aerosol assisted chemical vapour deposited (ACVD)ofTiO₂ thin film as compact layer for dye-sensitised solarcell. *Ceramics International.* 40, 8045–8052.
- Lin, C.F., Wu, C.H. and Onn, Z.N. 2008. Degradation of 4-chlorophenol in TiO₂, WO₃, SnO₂, TiO₂/WO₃ and TiO₂/SnO₂ systems. *Journal of Hazardous Materials*. 154, 1033–1039.
- Lin, C.H., Lee, J.W., Chang, Y.J., Lee, Y.C. and Hwa, M.Y. 2010. Novel TiO₂ thin films/glass fiber photocatalytic reactors in the removal of bioaerosols. *Surface & Coatings Technology*. 205, S341–S344.
- Lin, X., Rong, F., Ji, X. and Fu, D. 2011. Carbon-doped mesoporous TiO₂ film and its photocatalytic activity. *Microporous and Mesoporous Materials*. 142, 276–281.
- Lin, S., Zhang, X., Sun, Q., Zhou, T. and Lu, J. 2013. Fabrication of solar light induced Fe-TiO₂ immobilized on glass-fiber and application for phenol photocatalytic degradation. *Materials Research Bulletin.* 48, 4570–4575.
- Liu, Y., Liu, J., Lin, Y., Zhang, Y. and We, Y. 2009. Simple fabrication and photocatalytic activity of S-doped TiO₂ under low power LED visible light irradiation. *Ceramics International*. 35, 3061–3065.
- Liu S., Yang, L., Xu, S., Lou, S. and Cai, Q. 2009. Photocatalytic activities of C-N-doped TiO₂. Electrochemistry and Communication. 11, 1748-1751.
- Liu, W., Zhang, L., Cao, L.K., Su, G. and Wang, Y.G. 2011. Glass fibers templated preparation of TiO₂ microtubes assembled from nano/micro hierarchical TiO₂ crystals. *Journal of Alloys* and Compounds. 509, 3419–3424.
- Liu, L., Liu, Z., Bai, H. and Sun, D.D. 2012. C oncurrent filtration and solar photocatalytic disinfection/degradation using high-performance Ag/TiO₂ nanofiber membrane. *Water Research.* 46. 1101-1112.

- Lv, K., Zuo, H., Sun, J., Deng, K., Liu, S., Li, X. and Wang, D. 2008. (Bi, C and N) codoped TiO₂ nanoparticles. *Journal of Hazardous Materials*. 161, 396–401.
- Lv, Y., Liu, H., Zhen, W., Liuc, S., Haod, L., Sanga, Y., Liu, D., Wanga, J. and Boughtone, R.I. 2009. Silver nanoparticle-decorated porous ceramic composite for water treatment. *Journal* of Membrane Science. 331, 50–56.
- Daskalaki, V.M., Frontistis, Z., Mantzavinos, D. and Katsaounis, A. 2011. Solar light-induced degradation of bisphenol-A with TiO₂ immobilized on Ti. *Catalysis Today*. 161, 110–114.
- Mathews, N.R., Morales, E.R., Cortes-Jacome, M.A. and Toledo Antonio, J.A. 2009. TiO₂ thin films Influence of annealing temperature on structural, optical and photocatalytic properties. *Solar Energy.* 83, 1499–1508.
- Meagher, E.P. 1979. Canadian Mineralogist. 17, 77-85.
- Mechiakh, R. and Bensaha, R. 2007. Variation of the structural and optical properties of sol–gel  $TiO_2$  thin films with different treatment temperatures. *Comptes rendus Physique*. 7, 464–470.
- Melián, E.P., Díaz, O.G., Rodríguez, J.M.D., Arana, J. and Pena, P. 2013. Adsorption and photocatalytic degradation of 2,4 –dichlorophenol in TiO₂ suspensions. Effect of hydrogen peroxide, sodium peroxodisulphate and ozone. *Applied Catalysis A: General*. 455, 227–233.
- Min, S.H., Yang, J.H., Kim, J.Y. and Kwon Y.U. 2010. Development of white antibacterial pigment based on silver chloride nanoparticles and mesoporous silica and its polymer composite. *Microporous and Mesoporous Materials*. 128, 19–25.
- Mollahosseini, A. and Rahimpour, A. 2014. Interfacially polymerized thin film nanofiltration membranes on TiO₂ coated polysulfone substrate. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry.* 20, 1261–1268.
- Mthombenia, N. H., Mpenyana-Monyatsib, L., Onyangoa, Maurice S. and Mombab, Maggie N.B. 2013. Breakthrough analysis for water disinfection using silver nanoparticles coated resin beads in fixed-bed column. *Journal of Hazardous Materials*. 217–218, 133–140.

- Nakamura, R., Tanaka, T. and Nakato, Y.2004. Mechanism for Visible Light Responses in Anodic
   Photocurrents at N-Doped TiO₂ Film Electrodes. *Journal of Physics and Chemistry B*. 108 (30), 10617–10620.
- Neelavannan, M.G., Revathi, M. and Basha, C.A. 2007. Photocatalytic and electrochemical combined treatment of textile wash water. *Journal of Hazardous Materials*. 149, 371–378.
- Nolan, N.T., Synnotta, D. W., Seeryb, M.K., Hinderc, S.J., Wassenhovend, A.V. and Pillai, S.C. 2012. Effect of N-doping on the photocatalytic activity of sol-gel TiO₂. *Journal of Hazardous Material*. 211–212, 88–94.
- Ohno, T., Tokieda, K., Higashida, S. and Matsumura, M. 2003. Synergism between rutile and anatase TiO₂ particles inphotocatalytic oxidation of naphthalene. *Applied Catalysis A: General*. 244, 383–391.
- Ohno, T., Akiyoshi, M., Umebayashi T., Asai, K., Mitsui, T. and Matsumura, M. 2004. Preparation of S-doped TiO₂ photocatalysts and their photocatalytic activities under visible light. *Applied Catalysis A: General.* 265, 115–121.
- Panniello, A., Curri, M.L., Diso, D., Licciulli, A., Locaputoa, V., Agostiano, A., Comparelli, R. And Mascolo, G. 2012. Nanocrystalline TiO₂ based films onto fibers for photocatalytic degradation of organic dye in aqueous solution. *Applied Catalysis B: Environmental*. 121–122, 190–197.
- Rasalingama, S., Kibomboa, H.S., Wua, C.M., Penga, R., Baltrusaitisb, J. and Koodali, R.T. 2014.
  Competitive role of structural properties of titania–silica mixed oxidesand a mechanistic study of the photocatalytic degradation of phenol. *Applied Catalysis B: Environmental*. 148–149, 394–405.
- Rengifo-Herrera, J.A., Mielczarski, E., Mielczarski, J., Castillo, N.C., Kiwi, J. and Pulgarin, C. 2008. *Escherichia coli* inactivation by N, S co-doped commercial TiO₂ powders under UV and visible light. *Apply Catalyst B-Environmental*. 84, 448-456.
- Rengifo-Herrera, J.A. and Pulgarin, C. 2009. Photocatalytic activity of N, S co-doped and N-doped commercial anatase TiO₂ powders towards phenol oxidation and *E. coli* inactivation under simulated solar light irradiation. *Solar Energy*. 84,37–43.

- Rengifo-Herrera, J.A. and Pulgarin, C. 2010. Photocatalytic activity of N, S co-doped and N-doped commercial anatase TiO₂ powders towards phenol oxidation and *E.coli* inactivation under simulated solar light irradiation. *Solar Energy*. 84, 37-43.
- Senthilnathan, J. and Philip, L. 2010. Photocatalytic Degradation of Lindane under UV and Visible Light using N-Doped TiO₂. *Chemical Engineering Journal*. 161, 83-92.
- Sikong, L., Kantachote, D. and Sutthisripok, W. 2010. Photocatalytic Activity and Antibacterial Behavior of Fe³⁺ Doped TiO₂/SnO₂ Nanoparticles. *Energy Research Journal*. 1(2), 120-125.
- Sikong, L., Kongreong, B., Kantachote, D. and Sutthisripok W. 2011. Inactivation of Salmonella typhi Using Fe³⁺ Doped TiO₂/3SnO₂ Photocatalytic Powders and Films. Journal of Nano Research. 12, 89-97.
- Sharma, V.K., Siskavo, K.M., Zboril, R. and Gardea-Torresdey, J.L.2014. Organic-coated silver nanoparticles in biological and environmental conditions: Fate, stability and toxicity. *Advances in Colloid and Interface Science*. 204, 15–34.
- Shouxin, L., Xiaoyun, C. and Xi, C. 2006. Preparation of N-Doped Visible-Light Response Nanosize TiO₂ Photocatalyst Using the Acid-Catalyzed Hydrolysis Method. *Chinese Journal Of Catalysis*. 27(8), 697-702.
- Sohrabnezhad, Sh., Zanjanchi, M.A. and Razavi, M. 2014. Plasmon-assisted degradation of methylene blue with Ag/AgCl/montmorillonite nanocomposite under visible light. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 130, 129–135.
- Sonawane, R.S., Hegde, S.G. and Dongare, M.K. 2002. Preparation of titanium(IV) oxide thin film photocatalyst by sol–gel dip coating. *Materials Chemistry and Physics*. 77, 744–750.
- Sung-Suh, H.M., Choi, J.R., Hah, H.J., Koo, S.M. and Bae, Y.C. 2004. Comparison of Ag deposition effects on the photocatalytic activity of nanoparticulate TiO₂ under visible and UV light irradiation. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*. 16, 37–44.
- Surmacki, J., Wron, P., Szadkowska-Nicze, M. and Abramczyk, H. 2013. Raman spectroscopy of visible-light photocatalyst – Nitrogen-doped titanium dioxide generated by irradiation with electron beam. *Chemical Physics Letters*. 566, 54-59.
- Suryaman, D., Hasegawa, K. and Kagaya, S. 2009. Combined biological and photocatalytic treatment for the mineralization of phenol in water. *Chemosphere*. 65, 2502–2506.
- Tian, H., Ma, F., Li, K. and Li, J. 2009. Hydrothermal synthesis of S-doped TiO₂ nanoparticles and their photocatalytic ability for degradation of methyl orange. *Ceramics International*. 35, 1289–1292.
- Ubonchonlaket, K., Sikong, L. and Kooptarnond. 2008. Effect of Calcinations Temperature on Photo catalytic Activity of Ag-doped TiO₂ Coated on Tile Substrate. Special Issue on *Nanotechnology*. 01/2008, 7.
- Ubonchonlaket, K., Sikong, L. and Saito, F. 2011. Photocatalytic disinfection of *P.aeruginosa* bacterial Ag-doped TiO, film. *Procedia Engineering*. 32, 656–662.
- USEPA. Stage 2 Disinfectants and Disinfection by Product Rule (Stage 2 DBP rule). 2006. http://www.etm.sc.mahidol.ac.th/www.epa.gov/safewater/stage2/index.html (accessed August 7, 2010).
- Wang, Z. and Hu, X. 2014. Fabrication and electrochromic properties of spin-coated TiO₂ thin films from peroxo-polytitanic acid. *Thin Solid Films*. 352, 62-65.
- Wang, W. and Ku, Y. 2003. The light transmission and distribution in an optical fiber coated with TiO₂ particles. *Chemosphere*. 50, 999–1006.
- Wen Wang, Young Ku. 2003. The light transmission and distribution in an optical fiber coated with TiO₂ particles. *Chemosphere*. 50, 999–1006.
- Wang, X. and Lim, T.T. Solvothermal synthesis of C, N codoped TiO₂ and photocatalytic evaluation for bisphenol A degradation using a visible-light irradiated LED photoreactor. *Journal Applied Catalysis B.* 100 (1–2), 355–364.
- Wang, J., Lu, C.H. and Xiong, J.R. 2014. Self-cleaning and depollution of fiber reinforced cement materials modified by neutral TiO2/SiO2 hydrosol photoactive coatings. *Applied Surface Science*. 298, 19–25.
- Wei, F., Ni, L. and Cui, P. 2008. Preparation and characterization of N–S-codoped TiO₂ photocatalyst and its photocatalytic activity. *Journal of Hazardous Materials*. 156, 135–140.

- Wen, C., Zhu, Y. J., Kanbara, T., Zhu, H. Z. and Xiao, C. F. 2009. Effects of I and F codoped TiO₂ on the photocatalytic degradation of methylene blue. *Desalination*. 249, 621-625.
- Wu, X., Yin, S., Dong, Q., Guo, C., Li, H., Kimura, T. and Sato, T. 2013. Synthesis of high visible light active carbon doped TiO₂ photocatalystby a facile calcination assisted solvothermal method. *Applied Catalysis B: Environmental*. 142–143, 450–457.
- Wu, D. and Wang, L. Low-temperature synthesis of anatase C-N-TiO2 photocatalyst with enhanced visible-light-induced photocatalytic activity. *Applied Surface Science*. 271, 357–361.
- Xiao, Q. and Ouyang, L. 2011. Photocatalytic photodegradation of xanthate over C, N, S tridoped TiO₂ nanotubes under visible light irradiation. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*.72, 39–44.
- Xiong, W., Zhao, Q., Li, X. and Zhang, D. 2011. One-step synthesis of flower-like Ag/AgCl/BiOCl composite with enhanced visible-light photocatalytic activity. *Catalysis Communications*. 16, 229–233.
- Zhao, B.X., LI, X. Z. and Wang, P. 2007. Degradation of 2,4-dichlorophenol with a novel TiO₂/Ti-Fe-graphite felt photoelectrocatalytic oxidation process. *Journal of Environmental Sciences*. 19, 1020–1024.
- Yaithongkum, J., Kooptarnond, K., Sikong, L. and Kantachote, D. 2011. Synthesis and Characterization of SnO₂/N-Doped TiO₂ Nanoparticles. *Advance Material Research*. 214, 212-217.
  Yu, H., Leea, S.C., Ao, C.H. and Yu J. 2005. Low-temperature fabrication and

photocatalytic activity of clustered  $TiO_2$  particles formed on glass fibers. *Journal of Crystal Growth.* 280, 612–619.

- Yu, J., Zhou, M., Cheng, M. and Zhao, X. 2006. Preparation, characterization and photocatalytic activity of in situ N,S-codoped TiO₂ powders. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*. 246, 176–184.
- Yu, H., Lee, S.C., Yu, J. and Ao, C.H. 2006. Photocatalytic Activity of Dispersed TiO₂ Particles Deposited on Glass Fibers. *Journal of Molecular Catalysis A Chemical*. 246, 206-211.

- Yang G., Jiang, Z., Shi, H., Jones, M. O., Xiao, T., Edwards, P. P. and Yan, Z. 2010. Study on the photocatalysis of F-S co-doped TiO₂ prepared using solvothermal method. *Apply Catalyst B-Environment*. 96, 458-465.
- Zhang, H., Yang, Z., Zhang, X. and Mao, N. 2014. Photocatalytic effects of wool fibers modified with solely TiO₂ nanoparticles and N-doped TiO₂ nanoparticles by using hydrothermal method. *Chemical Engineering Journal*. 254,106–114.
- Zhao, L., Han, M., and Lian, J. 2007. Photocatalytic activity of TiO₂ films with mixed anatase and rutile structures prepared by pulsed laser deposition. doi:10.1016/j.tsf.2007.10.102.
- Zhou, J., Chengb, Y. and Yua, J. 2011. Preparation and characterization of visible-light-driven plasmonic photocatalyst Ag/AgCl/TiO₂ nanocomposite thin films. *Journal of Photochemistry* and Photobiology A: Chemistry. 223, 82–87.
- Zribi, M., Kanzari, M. and Rezig, B. 2007. Structural, morphological and optical properties of thermal annealed TiO, thin films. *Thin Solid Films*. 516, 1476–1479.

http://www.gooddrinks.net/2011-02-24-07-51-07.html (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).

http://dermnam.blogspot.com/2009/10/blog-post_3559.html (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).

http://www.pharm.su.ac.th/cheminlife/cms/index.php/bisphenol-a.html

(สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).

http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?dcontent=situation&ds=47

(สืบค้นเมือ 28 พฤศจิกายน 2555).

http://www.mwa.co.th/art_bottle.html (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).

http//:doenv.eng.cmu.ac.th/water/water1.doc (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).

http://www.mwa.co.th/download/prd01/article/wqa/bottle.pdf (สีบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555).

http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=317:2010-08-09-09-58-

56&catid=81:2010-08-06-03-43-56&Itemid=147 (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555). http://staff.aist.go.jp/nomura-k/english/itscgallary-e.htm (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555). http://www.nanotec.or.th/th/doc/hUfiJ49photocatalyst.pdf (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555). http://www.nanoyothai.com/images/content/original-1381420852410.png

(สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556).

http://www.nanoyothai.com/images/content/original-1381420571008.png

(สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556).

http://content.chemipan.net/home/index.php/634-บทความ/666-บทความสารเคมี/261-ไทเทเนียม-ได ออกไซด์-titanium-dioxide-tio2-คืออะไร-ตอนที่-4.html (สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556).

http://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-06-21/2013-10-29-04-40-02/1574-

(สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556).

http://matchmaxx.com/onon/silver nano.pdf (สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556).

http://www.thaibrush.com/product_th.php?pid=5 (สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556).

http://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-06-21/2013-10-29-04-40-02/1574-

(สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556).

http://th.wikipedia.org/wiki/วิลเลียม_ฟอกซ์_แทลบอต (สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557).

http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_chloride (สีบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557).

http://reanooanirut.wordpress.com/เนื้อหาบทเรียน/ปฏิกิริยาของกรคและเบส/ปฏิกิริยาไฮโครลิซิส/

(สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557).

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrothermal_synthesis (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://en.wikipedia.org/wiki/Solvothermal_synthesis (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://en.wikipedia.org/wiki/File:Continuous Binary Fractional Distillation.PNG \

(สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557).

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reflux_labled.svg (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://www.fujilloy.co.th/index.php/product/coating/cvd-coatng/ (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_coating (สีบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SolGel_SpinCoating.jpg (สีบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://en.wikipedia.org/wiki/Evaporation_(deposition) (สีบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17076886 (สีบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://www.chem.ryukoku.ac.jp/aoi/research/LPD_e.htm (สีบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://en.wikipedia.org/wiki/Dip-coating (สีบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://de.wikipedia.org/wiki/Sol-Gel-Schicht (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://haamor.com/น้ำดื่มปนเปื้อน-1/ (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://www.thia.in.th/welcome/article_read/289 (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/analysis/20120908/469309/ทิ้งสารพิษ ฉะเชิงเทรา-พบสารก่อมะเร็งเกินมาตรฐาน.html (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557).

http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/releases/water-report-launch/

(สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557).

http://www.technoinhome.com/front/webboard/show.php?tbl=tblwb03&id=19

(สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557).

http://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/newsx2226.php (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557). http://www.prominent.co.th/application/potable.html (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557).

ภาคผนวก

**ภาคผนวก ก.** ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C_o ของเมทิลีนบลู ณ เวลาต่างๆของฟิล์มบางไทเทเนียมได ออกไซค์สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิต่าง 300, 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของ การรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

ตาราง ก.1 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโคยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 300 องศา เซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (ชั่วโมง)									
		1	2	3	4	5	6				
PT	0.53	0.20	0.13	0.11	0.07	0.006	0.06				
1NST	0.55	0.28	0.21	0.15	0.11	0.09	0.08				
2NST	0.52	0.32	0.22	0.16	0.13	0.11	0.09				
5NST	0.54	0.13	0.08	0.07	0.04	0.04	0.04				
10NST	0.52	0.17	0.10	0.09	0.07	0.06	0.05				

ตาราง ก.2 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศา เซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (ชั่วโมง)									
		1	2	3	4	5	6				
РТ	0.65	0.46	0.42	0.39	0.37	0.31	0.29				
1NST	0.69	0.70	0.63	0.60	0.56	0.54	0.53				
2NST	0.67	0.58	0.44	0.36	0.32	0.26	0.26				
5NST	0.67	0.51	0.33	0.23	0.15	0.12	0.10				
10NST	0.69	0.42	0.24	0.16	0.14	0.10	0.10				

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	្រ	น เวลาต่างๆ	ของการรับเ	เสงยูวี่ 50 ว้	ัตต์ (ชั่วโมง]	)				
		1	2	3	4	5	6				
РТ	0.88	0.62	0.57	0.52	0.50	0.46	0.42				
1NST	0.88	0.69	0.61	0.56	0.49	0.44	0.42				
2NST	0.86	0.64	0.48	0.37	0.32	0.22	0.09				
5NST	0.90	0.68	0.46	0.42	0.31	0.24	0.04				
10NST	0.86	0.57	0.40	0.35	0.23	0.18	0.05				

ตาราง ก.3 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 500 องศา เซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์

ตาราง ก.4 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 600 องศา เซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (ชั่วโมง)									
		1 2 3 4 5									
PT	1.00	0.68	0.60	0.54	0.48	0.44	0.40				
1NST	0.99	0.86	0.74	0.66	0.60	0.52	0.48				
2NST	0.95	0.77	0.64	0.53	0.45	0.36	0.33				
5NST	0.99	0.91	0.87	0.84	0.72	0.63	0.56				
10NST	0.99	0.91	0.87	0.84	0.72	0.63	0.59				

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (ชั่วโมง)									
		1	2	3	4	5	6				
РТ	0.58	0.22	0.15	0.15	0.12	0.10	0.09				
1NST	0.57	0.25	0.16	0.14	0.11	0.09	0.08				
2NST	0.57	0.22	0.20	0.13	0.11	0.09	0.08				
5NST	0.58	0.11	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06				
10NST	0.53	0.20	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08				

ตาราง ก.5 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 300 องศา เซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

ตาราง ก.6 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศา เซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (ชั่วโมง)									
		1	4	5	6						
PT	0.66	0.57	0.47	0.47	0.44	0.39	0.34				
1NST	0.69	0.52	0.47	0.39	0.34	0.28	0.26				
2NST	0.65	0.55	0.44	0.33	0.29	0.24	0.24				
5NST	0.67	0.43	0.32	0.25	0.19	0.16	0.16				
10NST	0.63	0.52	0.4	0.33	0.28	0.23	0.22				

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (ชั่วโมง)									
		1	2	3	4	5	6				
РТ	0.88	0.76	0.73	0.70	0.68	0.66	0.62				
1NST	0.87	0.74	0.68	0.64	0.62	0.6	0.57				
2NST	0.87	0.74	0.65	0.64	0.58	0.53	0.53				
5NST	0.85	0.68	0.63	0.6	0.58	0.52	0.51				
10NST	0.87	0.74	0.67	0.62	0.58	0.52	0.52				

ตาราง ก.7 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 500 องศา เซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

ตาราง ก.8 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 600 องศา เซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (ชั่วโมง)									
		1	2	3	4	5	6				
PT	0.93	0.80	0.77	0.74	0.71	0.67	0.65				
1NST	0.92	0.79	0.74	0.71	0.68	0.64	0.58				
2NST	0.92	0.76	0.72	0.67	0.66	0.61	0.57				
5NST	0.92	0.70	0.67	0.62	0.57	0.52	0.49				
10NST	0.91	0.75	0.70	0.66	0.61	0.58	0.52				

**ภาคผนวก ข.** ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C_o ของเมทิลีนบลู ณ เวลาต่างๆของฟิล์มบางไทเทเนียมได ออกไซด์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบสูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายใน เวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

ตาราง ข.1 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์ม A5NST สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (ชั่วโมง)									
		1	2	3	4	5	6				
0.01A5NST	0.52	0.21	0.11	0.09	0.08	0.06	0.05				
0.03A5NST	0.58	0.32	0.11	0.09	0.07	0.05	0.05				
0.05A5NST	0.46	0.35	0.22	0.14	0.09	0.07	0.05				
0.1A5NST	0.54	0.49	0.32	0.25	0.19	0.15	0.13				
0.3A5NST	0.67	0.52	0.46	0.43	0.37	0.33	0.32				

ตาราง ข.2 ความสัมพันธ์อัตราส่วน C/C, ของเมทิลีนบลูโคยฟิล์ม A5NST สูตรต่างๆ เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

	C/C ₀										
ชื่อตัวอย่าง	ที่มืด 1 ชั่วโมง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (ชั่วโมง)									
		1	2	3	4	5	6				
0.01A5NST	0.66	0.21	0.18	0.12	0.11	0.08	0.06				
0.03A5NST	0.65	0.42	0.39	0.27	0.16	0.12	0.10				
0.05A5NST	0.68	0.28	0.26	0.25	0.21	0.18	0.16				
0.1A5NST	0.68	0.37	0.32	0.29	0.26	0.19	0.18				
0.3A5NST	0.68	0.52	0.51	0.44	0.41	0.38	0.37				

**ภาคผนวก ค.** เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA และ 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆของฟิล์ม บางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบสูตร 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์

ตาราง ค.1 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆของฟิล์ม 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 110 วัตต์

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
ความเข้มข้น		เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA										
(มิลลิกรัมต่อลิตร)		ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 110 วัตต์ (ชั่วโมง)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	79.51	84.14	85.21	87.38	88.33	90.80	91.58	96.87	99.27	99.65	99.64	99.69
20	65.11	66.50	69.78	71.92	73.83	75.99	7910	84.12	86.86	90.52	92.40	95.93
30	60.19	66.12	69.99	72.45	77.22	81.90	84.90	87.59	88.86	90.58	90.58	90.12
40	52.34	56.42	64.52	67.17	70.71	72.55	75.70	78.26	71.52	72.87	76.00	76.89
50	46.07	49.31	53.18	56.80	60.66	62.44	65.85	67.21	48.61	52.38	56.92	59.93

ตาราง ค.2 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆของฟิล์ม 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์

ความเข้มข้น		เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย BPA										
(มิลลิกรัมต่อลิตร)		ณ เวลาต่างๆของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์ (ชั่วโมง)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	79.51	84.14	85.21	87.38	88.33	90.80	91.58	96.87	99.27	99.65	99.64	99.69
20	65.11	66.50	69.78	71.92	73.83	75.99	7910	84.12	86.86	90.52	92.40	95.93
30	34.93	41.82	45.82	47.50	56.93	60.90	64.39	71.95	71.28	77.12	82.10	84.89
40	35.37	38.83	44.15	52.27	55.54	61.41	67.79	71.94	57.75	62.00	63.92	67.41
50	28.37	30.46	35.76	40.50	46.86	51.31	55.14	58.29	19.45	24.24	29.80	36.79

ความเข้มข้น	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP											
(มิลลิกรัมต่อลิตร)	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 110 วัตต์ (ชั่วโมง)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	41.03	50.84	57.68	66.80	70.56	73.54	75.82	90.29	95.49	98.49	98.45	98.66
20	16.14	27.83	36.41	41.88	48.62	55.92	66.04	76.46	87.13	91.05	93.21	93.35
30	30.51	44.77	46.73	50.72	53.87	54.77	55.14	58.75	60.47	68.35	72.00	74.46
40	32.65	41.58	44.21	49.78	52.83	57.02	59.98	64.67	64.98	67.11	69.52	72.03
50	20.84	27.49	36.72	3947	43.37	46.43	49.04	53.10	57.53	58.05	60.46	61.11

ตาราง ค.3 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆของฟิล์ม 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงยูวี 110 วัตต์

**ตาราง ค.4** เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆของฟิล์ม 0.01A5NST เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์

ความเข้มข้น	เปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย 2,4-DCP											
(มิถถิกรัมต่อถิตร)	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 110 วัตต์ (ชั่วโมง)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	34.66	54.85	67.14	72.05	75.67	76.78	80.85	91.12	93.04	95.42	95.62	97.26
20	35.70	47.74	62.57	67.66	68.58	74.56	80.02	86.06	87.26	88.81	89.65	91.03
30	22.91	34.84	51.52	53.72	52.60	56.42	61.12	61.18	63.67	67.27	68.60	70.37
40	25.67	36.23	51.85	55.02	57.14	59.67	60.46	61.10	62.71	64.64	64.88	65.67
50	21.40	29.65	42.83	45.96	47.53	48.58	49.40	53.82	57.05	57.93	60.47	44.15

**ภาคผนวก ง.** เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ณ เวลาต่างๆ ภายในเวลา 60 นาที ของการรับแสงยูวี และฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

**ตาราง ง.1** เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ณ เวลาต่างๆ ภายในเวลา 60 นาที ของการรับแสงยูวี 50 วัตต์

	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 ⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร									
ชื่อตัวอย่าง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (นาที)									
	10	20	30	40	50	60				
UV alone	0	0	0	3.33	6.67	8.33				
Glass fibers	0	0	0	3.33	6.00	7.33				
РТ	0	3.33	16.67	31.67	59.33	89.33				
5NST	25.00	78.33	89.83	97.50	99.33	99.67				
0.01A5NST	66.67	95.00	96.83	99.00	99.00	100.00				
0.01A5NST (Dark)	66.17	80.33	86.50	97.33	99.00	100.00				

**ตาราง ง.2** เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ *E.coli* ความเข้มข้นเชื้อ 10⁵ โคโลนีต่อมิลลิลิตร ของฟิล์มสูตรต่างๆ ณ เวลาต่างๆ ภายในเวลา 60 นาที ของการรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์

	เปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ความเข้มข้นเชื้อ 10 [°] โคโลนีต่อมิลลิลิตร									
ชื่อตัวอย่าง	ณ เวลาต่างๆของการรับแสงยูวี 50 วัตต์ (นาที)									
	1	2	3	4	5	6				
Fluorescence alone	0	0	0	0	1.67	3.67				
Glass fibers	0	0	0	0	3.33	4.33				
РТ	0	0	6.67	28.33	34.33	58.00				
5NST	0	6.67	40.00	50.00	78.33	97.67				
0.01A5NST	66.67	95.00	96.67	99.67	100.00	100.00				
0.01A5NST (Dark)	66.17	80.33	96.33	99.00	99.00	100.00				

## ภาคผนวก จ. ผลงานที่ตีพิมพ์

Noophum, B., Sikong, L. and Kooptanond, K. 2013. Photocatalytic properties of nitrogen-sulfur codoped  $TiO_2$  films coated on glass fiber. *Advanced Materials Research*. 781-784, 2237-2240.